

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表平11-508570

(43) 公表日 平成11年(1999)7月27日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>  
C 07 D 487/04  
A 61 K 31/505  
C 07 D 207/34

識別記号  
140  
ADU  
AED

F I  
C 07 D 487/04  
A 61 K 31/505  
C 07 D 207/34

140  
ADU  
AED

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全140頁)

(21) 出願番号 特願平9-504763  
(86) (22) 出願日 平成8年(1996)6月24日  
(85) 翻訳文提出日 平成10年(1998)1月5日  
(86) 國際出願番号 PCT/E P 96/02728  
(87) 國際公開番号 WO 97/02266  
(87) 國際公開日 平成9年(1997)1月23日  
(31) 優先権主張番号 1976/95  
(32) 優先日 1995年7月6日  
(33) 優先権主張国 スイス(CH)  
(31) 優先権主張番号 2498/95  
(32) 優先日 1995年9月1日  
(33) 優先権主張国 スイス(CH)

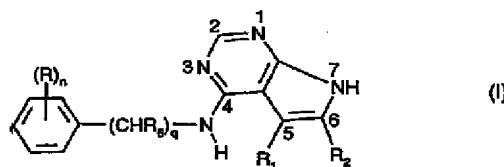
(71) 出願人 ノバルティス・アクチエンゲゼルシャフト  
スイス、ツェーハー-4058バーゼル、シュ  
バルツバルトアレー215番  
(72) 発明者 トラクスラー、ペーター  
スイス、ツェーハー-4124シェーネンブ  
フ、ビュントテンリンク3番  
(72) 発明者 ボルト、ギド  
スイス、ツェーハー-5073ギップフーオー  
バーフリック、ブロイマッテー16番  
(74) 代理人 弁理士 青山 葦 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ピロロピリミジン類およびその製造方法

(57) 【要約】

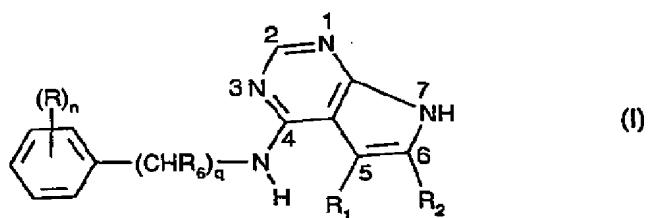
式 I



(式中、記号は請求項1記載の意味である)で示される  
7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体について  
記載されている。それらの化合物は、チロシンプロテイ  
ンキナーゼを阻害し、過剰増殖疾患、例えば腫瘍疾患の  
処置で使用され得る。

## 【特許請求の範囲】

## 1. 式 I



〔式中、

qは0または1であり、

qが0のときnは1～3、またはqが1のときnは0～3であり、

Rは、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基Rが分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a) R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>は、各々互いに独立して、

α) カルバモイル-メトキシ、カルボキシ-メトキシ、ベンジルオキシカルボニル-メトキシ、低級アルコキシカルボニル-メトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、

β) 水素、

γ) 非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、

δ) N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、N-ベンジルカルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、または

e)

e α) ハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジー低級アルキルアミノ、

e β) 非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフェニルアミノ、

e γ) ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、メルカプトまたは

e δ) 式  $R_3-S(O)_m-$  (式中、 $R_3$ は低級アルキルであり、 $m$ は0、1または2である) で示される基

により置換された低級アルキルであり、または

b)  $q$  が0のとき、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方は非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであり、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方は上記 a) で与えられた意味のうちの一つ（ただし、水素を除く）を有し、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  は一緒になって、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}-1,4-$  アルカジエニレン、または9個以下の炭素原子を有するアザー-1,4-アルカジエニレンであり、または

d)  $q$  が1のとき、 $R_1$  および  $R_2$  は各々互いに独立して非置換低級アルキルまたは非置換フェニルまたは上記 a) 項で与えられた意味のうちの一つを有し、そして

$R_6$ は、水素、低級アルキル、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイルまたはN,N-ジ-低級アルキル-カルバモイルである]

で示されるが、ただし、 $n$ が0、 $q$ が1、 $R_1$ および $R_6$ が各々水素、および $R_2$ がメチルである式Iの化合物は除く、7H-ビロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体またはその塩類。

2.  $q$ が0または1であり、

$q$ が0のとき $n$ が1~3、または $q$ が1のとき $n$ が0~3であり、

$R$ が、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基 $R$ が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a)  $R_1$ が水素であり、 $R_2$ が、カルバモイル-メトキシ、カルボキシ-メトキシ、ベンジルオキシカルボニル-メトキシ、低級アルコキシカルボニル-メトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、N-ベンジル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル

イル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフェニルアミノ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、メルカプトまたは式  $R_3-S(O)_m-$  (式中、 $R_3$ は低級アルキルであり、 $m$ は0、1または2である)で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b)  $q$ が0のとき、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方が非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであり、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方が上記a)で与えられた意味のうちの一つ(ただし、水素を除く)を有し、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、低級アルカノイルアミノ、ニトロ、ハロゲン、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}-1,4$ -アルカジエニレン、または9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンであり、または

d)  $q$ が1のとき、 $R_1$ が水素であり、 $R_2$ が非置換フェニルであり、そして  $R_6$ が、水素、低級アルキル、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイルまたはN,N-ジ-低級アルキル-カルバモイルである、

請求項1記載の化合物またはその塩。

3. 式Iにおいて、

$q$ が0または1であり、

$q$ が0のとき  $n$ が1~3、または  $q$ が1のとき  $n$ が0~3であり、

$R$ が、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基  $R$ が分子中に存在す

るとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a )  $R_1$  および  $R_2$  が、各々互いに独立して、カルバモイルメトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニルメトキシ、低級アルコキシカルボニルメトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、 $N, N$  - ジー低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、 $N$  - 低級アルキルカルバモイル、 $N, N$  - ジー低級アルキルカルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、非置換またはハローもしくは低級アルキル置換ピリジル、 $N$  - ベンジル - ピリジニウム - 2 - イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、 $N$  - 低級アルキルカルバモイル、 $N, N$  - ジー低級アルキルカルバモイル、 $N$  - ベンジルカルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ - 低級アルキルアミノ、

ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、 $N$  - 低級アルキルカルバモイル、 $N, N$  - ジー低級アルキルカルバモイル、メルカプトまたは式  $R_3 - S(O)_m -$  ( 式中、 $R_3$  は低級アルキルであり、 $m$  は 0 、 1 または 2 である ) で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b )  $q$  が 0 のとき、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方が非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであり、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方が上記 a ) で与えられた意味のうちの一つ ( ただし、水素を除く ) を有し、または

c )  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、 $N, N$  - ジー低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、 $N$  - 低級アルキルカルバモイル、 $N, N$  - ジー低級アルキルカルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4 - C_{10} - 1,4$  - アルカジエニレン、または 9 個以下の炭素原子を有するアザ - 1,4 - アルカジエニレンであり、また

は

d)  $q$  が 1 のとき、 $R_1$  および  $R_2$  が各々互いに独立して非置換低級アルキルまたは非置換フェニルまたは上記 a) 項で与えられた意味のうちの一つを有し、そして

$R_6$  が、水素、低級アルキル、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイルまたはN,N-ジ-低級アルキル-カルバモイルであるが、ただし、 $n$  が 0、 $q$  が 1、 $R_1$  および  $R_6$  が各々水素および  $R_2$  はメチルである式 I の化合物は除外く、請求項 1 記載の化合物またはその塩。

4. 式 I において、

$q$  が 0 であり、

$n$  が 1 ~ 3 であり、

$R$  が、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基  $R$  が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものあり得、

a)  $R_1$  および  $R_2$  が、各々互いに独立して、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、非置換またはハロ-もしくは低級アルキル-置換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカル

ボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、メルカプトまたは式  $R_3-S(O)_m$  (式中、 $R_3$  は低級アルキルであり、 $m$  は 0、1 または 2 である) で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b) 基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方が非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであり、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方が上記 a) で与えられた意味のうちの一つ (ただし、水素を除く) を有し、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}-1,4$ -アルカジエニレン、または 9 個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである。

請求項 1 記載の化合物またはその塩。

5. 式 I において、

q が 0 であり、

n が 1 または 2 であり、

R がハロゲンであって、幾つかの基 R が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a)  $R_1$  および  $R_2$  が、各々互いに独立して、フェニル、アミノ、ヒドロキシまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、またはジ-低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、または

b) 基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方が非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであり、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方が上記 a) で与えられた意味のうちの一つ (ただし、水素を除く) を有し、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、9 個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである、

請求項1記載の化合物またはその塩。

6. 式Iにおいて、

qが0であり、

nが1または2であり、

Rがハロゲンであって、幾つかの基Rが分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a) R<sub>1</sub>が水素、または非置換またはジー低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、R<sub>2</sub>が、フェニル、アミノ、ヒドロキシまたはニトロにより置換されたフェニル、ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イルまたはナフチルであり、または

b) R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>が一緒になって、9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである、

請求項1記載の化合物またはその塩。

7. 式Iにおいて、

qが0または1であり、

qが0のときnが1または2であり、またはqが1のときnは0~2であり、

Rが、ハロゲンまたは低級アルキルであって、幾つかの基Rが分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、そして

a) R<sub>1</sub>が水素、または非置換またはジー低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、R<sub>2</sub>が、カルバモイルメトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニルメトキシ、低級アルコキシカルボニルメトキシ、低級アルコキシカルボニル、カルボキシ、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、フェニル、アミノ、低級アルキルアミノ、ジー低級アルキルアミノ、低級アルカノイルアミノ、ヒドロキシまたはニトロにより置換されたフェニル、ヒドロキシ-低級アルキル、アミノ-低級アルキル、ジー低級アルキルアミノ-低級アルキル、ピペラジノ-低級アルキル、ホルミル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、ピリジル、N-ベンジル-カルバモイル、N-ベ

ンジル-ピリジニウム-2-イル、またはナフチルであり、または

b)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、1-アザ-ブタ-1,3-ジエン-1,4-イレンであり、または

c)  $q$  が 1 のとき、 $R_1$  および  $R_2$  が各々メチルであり、そして  $R_6$  が、水素、メチルまたは低級アルコキシカルボニルである、

請求項 1 記載の化合物またはその医薬的に許容し得る塩。

8. 式 I において、

$q$  が 0 または 1 であり、

$q$  が 0 のとき  $n$  が 1 または 2 であり、または  $q$  が 1 のとき  $n$  は 0 ~ 2 であり、 $R$  がハロゲンであって、幾つかの基  $R$  が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、そして

a)  $R_1$  が水素、または非置換またはジ-低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、 $R_2$  が、カルバモイルメトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニルメトキシ、メトキシカルボニルメトキシ、エトキシカルボニル、エトキシカルボニル、カルボキシ、フェニル、アミノ、アセトアミノ、ヒドロキシまたはニトロにより置換されたフェニル、カルボキシ、エトキシカルボニル、N-低級アルキルカルバモイル、ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、またはナフチルであり、または

b)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、9 個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンであり、または

c)  $q$  が 1 のとき、 $R_1$  および  $R_2$  が各々メチルであり、そして  $R_6$  が、水素、メチルまたはメトキシカルボニルである、

請求項 1 記載の化合物またはその塩。

9.

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン塩酸塩、

4-(3-クロロ-アニリノ)-5-ジメチルアミノメチル-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-4-フルオロ-アニリノ)-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンプロミド、

4-(3-クロロ-4-フルオロ-アニリノ)-5-メチル-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ビフェン-4-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ナフチ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(2-ヒドロキシ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-ヒドロキシ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ヒドロキシ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-5-ジメチルアミノメチル-6-(4-ヒドロキシ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-5-ジメチルアミノメチル-6-フェニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(4-ヒドロキシ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ニトロ-フェニル)-7H-ピロ

ロ [2,3-d] ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-アミノ-フェニル)-7H-ピロ

ロ [2,3-d] ピリミジン、および

4-(3-クロロ-フェニルアミノ)-9H-ピリド[3',2':4,5]ピロ

ロ [2,3-d] ピリミジン、

およびその医薬的に許容し得る酸付加塩類

から選択される、請求項1記載の式Iの化合物またはその医薬的に許容し得る塩

。

10.

a) ベンジルアミノ-5,6-ジメチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

b) R)-5,6-ジメチル-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

c) (S)-5,6-ジメチル-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

d) (R)-6-(4-アミノ-フェニル)-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

e) (S)-6-(4-アミノ-フェニル)-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

f) 6-(4-アミノ-フェニル)-4-ベンジルアミノ-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

g) 6-(4-アミノ-フェニル)-4-[ (3-クロロ-ベンジル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

h) (R)-6-(4-アミノ-フェニル)-4-[ (1-メトキシカルボニル-ベンジル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

i) (S)-6-(4-アミノ-フェニル)-4-[ (1-メトキシカルボニル-ベンジル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

j) 6-(4-アセチルアミノ-フェニル)-4-[ (3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

k) 6-(4-カルバモイルメトキシフェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

l) 6-(4-アミノフェニル)-4-(3-メチル-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

m) 6-(4-アミノフェニル)-4-(3-クロロ-4-フルオロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

n) 6-(3-アセチルアミノフェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

o) 6-(3-アミノフェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

p) 6-(4-カルボキシメトキシフェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

q) 6-(4-[ベンジルオキシカルボニル-メトキシ]-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

r) 6-(3-カルバモイルメトキシフェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

s) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-メトキシカルボニルメトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

t) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-メトキシカルボニルメトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

u) 6-カルボキシ-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

v) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-エトキシカルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

w) 6-(N-n-ブチルカルバモイル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

x) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-エトキシカルボニルフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

y) 6-(4-カルボキシフェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 z) 6-(N-ベンジル-カルバモイル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンおよび  
 za) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(N-[3-メチル-ブタ-1-イル]-カルバモイル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン  
 およびその医薬的に許容し得る塩類  
 から選択される、請求項1記載の式Iの化合物またはその医薬的に許容し得る塩  
 。

11.

- a) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-プロピオニルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- b) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-プロピオニルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- c) (R)-6-(4-アセチルアミノ-フェニル)-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- d) (R)-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-6-(4-プロピオニルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- e) (R)-6-(3-アセチルアミノ-フェニル)-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- f) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-イソブチリルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- g) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ピバロイルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- h) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-[4-(DL-2-メチル-ブチリルアミノ)-フェニル]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- i) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-イソバレリルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- j) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-イソブチリルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

ル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

k) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-エチルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

l) 6-(4-エチルアミノ-フェニル)-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

m) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ジメチルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

n) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-エチルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンおよび

o) 6-(4-ジメチルアミノ-フェニル)-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

から選択される、請求項1記載の式Iで示される化合物またはその医薬的に許容し得る塩。

12.

6-(4-アミノ-フェニル)-4-(3-メチル-ベンジル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R) - 6-(3-アミノ-フェニル)-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R,S) - 6-(4-アミノ-フェニル)-4-[ (1-(3-クロロ-フェニル)-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R) - 4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-6-(4-プロピオニルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R) - 4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-6-(3-プロピオニルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R) - 6-(3-イソブチリルアミノ-フェニル)-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R) - 6-(4-イソブチリルアミノ-フェニル)-4-[ (1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R) - 6 - (4-ピバロイルアミノ-フェニル) - 4 - [ (1-フェニル-エチル) - アミノ] - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R) - 6 - (3-ピバロイルアミノ-フェニル) - 4 - [ (1-フェニル-エチル) - アミノ] - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4 - (3-クロロ-アニリノ) - 6 - (3-エトキシカルボニル-フェニル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4 - (3-クロロ-アニリノ) - 6 - (3-カルボキシ-フェニル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4 - (3-クロロ-アニリノ) - 6 - (4-メトキシカルボニル-フェニル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4 - (3-クロロ-アニリノ) - 6 - (4-プロピルオキシカルボニル-フェニル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4 - (3-クロロ-アニリノ) - 6 - (4-イソプロピルオキシカルボニル-フェニル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4 - (3-クロロ-アニリノ) - 6 - (4-イソブチルオキシカルボニル-フェニル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4 - (3-クロロ-アニリノ) - 6 - (4-ジメチルアミノカルボニル-フェニル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4 - (3-クロロ-アニリノ) - 6 - (4-ジエチルアミノカルボニル-フェニル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R) - 6 - (4-ジエチルアミノ-フェニル) - 4 - [ (1-フェニル-エチル) - アミノ] - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4 - (3-クロロ-アニリノ) - 6 - (3-ジメチルアミノ-フェニル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R) - 6 - (4-ヒドロキシ-フェニル) - 4 - [ (1-フェニル-エチル) - アミノ] - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4 - (3-クロロ-アニリノ) - 5-ジメチルアミノメチル - 6 - (4-ヒドロキシ-フェニル) - 7H - ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(N,N-ジメチル-カルバモイル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 6-アミノカルボニル-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-メチルアミノカルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-ヒドロキシメチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-ホルミル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 (R)-6-エトキシカルボニル-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 (R)-6-メチルアミノカルボニル-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 (R)-6-カルバモイル-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 (R)-6-シアノ-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-シアノ-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 (R)-6-ホルミル-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 (R)-6-アミノメチル-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 6-アミノメチル-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、  
 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ジメチルアミノ-メチル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

(R) - 6 - (ジメチルアミノ-メチル) - 4 - [1 - フェニル-エチルアミノ] - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

(R) - 6 - (ビペラジノ-メチル) - 4 - [1 - フェニル-エチルアミノ] - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

4 - (3 - クロロ-アニリノ) - 6 - (ビペラジノ-メチル) - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

4 - (3 - クロロ-アニリノ) - 6 - メトキシメチル - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

6 - (N - t - ブチル-カルバモイル) - 4 - (3 - クロロ-アニリノ) - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

4 - (3 - クロロ-アニリノ) - 6 - (N,N-ジメチルアミノ-メチル) - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

6 - カルボキシ - 4 - (3 - クロロ-アニリノ) - 5 - メチル - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

4 - (3 - クロロ-アニリノ) - 6 - ホルミル - 5 - メチル - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

4 - (3 - クロロ-アニリノ) - 6 - ヒドロキシメチル - 5 - メチル - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

5 - カルボキシ - 4 - (3 - クロロ-アニリノ) - 6 - メチル - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

4 - (3 - クロロ-アニリノ) - 5 - ホルミル - 6 - メチル - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、および

4 - (3 - クロロ-アニリノ) - 5 - ヒドロキシメチル - 6 - メチル - 7 H - ピロロ [2,3-d] ピリミジン、

およびその医薬的に許容し得る塩類

から選択される、請求項1記載の式Iで示される化合物またはその医薬的に許容し得る塩。

13. ヒトまたは動物体の治療的処置方法で使用される請求項1～12のいず

れか1項記載の式Iの化合物またはその化合物の医薬的に許容し得る塩。

14. 請求項1～12のいずれか1項記載の式Iの化合物またはその化合物の医薬的に許容し得る塩を、医薬用担体と一緒に含む医薬組成物。

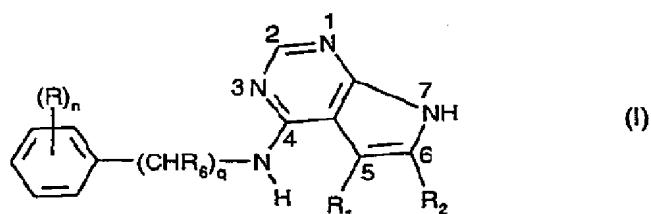
15. ヒトを含む温血動物における腫瘍処置用の医薬組成物であって、腫瘍に対する有効量で、請求項1～12のいずれか1項記載の式Iの化合物またはその化合物の医薬的に許容し得る塩を、医薬用担体と一緒に含む医薬組成物。

16. 腫瘍の化学療法で使用される医薬組成物の製造における、請求項1～12のいずれか1項記載の式Iの化合物またはその化合物の医薬的に許容し得る塩の用途。

17. 腫瘍の化学療法における、請求項1～12のいずれか1項記載の式Iの化合物またはその化合物の医薬的に許容し得る塩の用途。

18. ヒトを含む温血動物の処置方法であって、腫瘍に対する有効量で、請求項1～12のいずれか1項記載の式Iの化合物またはその化合物の医薬的に許容し得る塩を腫瘍疾患を患う温血動物に投与することを含む方法。

19. 式I



[式中、

qは0または1であり、

qが0のときnは1～3、またはqが1のときnは0～3であり、

Rは、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基Rが分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a)  $R_1$  および  $R_2$  は、各々互いに独立して、

α) カルバモイル-メトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニル-メトキシ、低級アルコキシカルボニル-メトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、

β) 水素、

γ) 非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、

δ) N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、N-ベンジル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、または

ε)

εα) ハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、

εβ) 非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフェニルアミノ、

εγ) ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、メルカプトまたは

εδ) 式  $R_3-S(O)_m-$  (式中、 $R_3$  は低級アルキルであり、 $m$  は 0、1 または 2 である) で示される基

により置換された低級アルキルであり、または

b)  $q$  が 0 のとき、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方は非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであって、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方は上記 a) で与えられた意味のうちの一つ（ただし、水素が除外する）を有するか、または

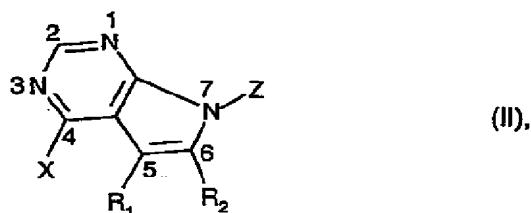
c)  $R_1$  および  $R_2$  は一緒になって、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、 $N,N$ -ジ-低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、 $N$ -低級アルキル-カルバモイル、 $N,N$ -ジ-低級アルキル-カルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}-1,4$ -アルカジエニレン、または 9 個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンであり、または

d)  $q$  が 1 のとき、 $R_1$  および  $R_2$  は各々互いに独立して非置換低級アルキルまたは非置換フェニルまたは上記 a) 項で与えられた意味のうちの一つを有し、そして

$R_6$  は、水素、低級アルキル、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、 $N$ -低級アルキル-カルバモイルまたは  $N,N$ -ジ-低級アルキル-カルバモイルである]

で示されるが、ただし、 $n$  が 0 、 $q$  が 1 、 $R_1$  および  $R_6$  が各々水素、および  $R_2$  がメチルである式 I の化合物は除く、7H-ビロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体またはその塩の製造方法であって、

a) 式 II

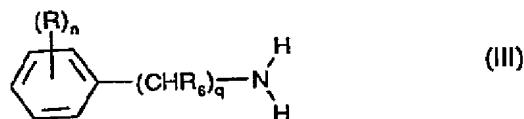


[式中、 $X$  は適当な脱離基、 $Z$  は水素または 1-アリール-低級アルキルであり、残りの置換基は式 I の化合物の場合と同じ意味を有し、基  $R_1$  および  $R_2$  に存在す

る遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護

されている]

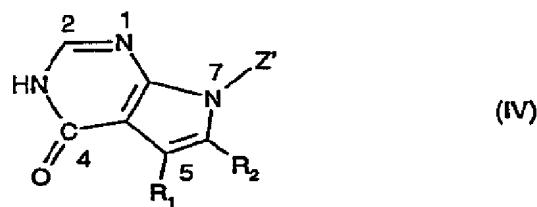
で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体を、式III



[式中、R、R<sub>6</sub>、nおよびqは、式Iの化合物の場合と同じ意味を有し、基Rに存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている]

で示されるアミンと反応させ、存在する保護基およびそれが存在する場合1-アリール-低級アルキル基Zを除去し、または

b) 上記式IIIのアミンを、脱水剤および第3級アミンの存在下で、式IV



[式中、Z'は1-アリール-低級アルキルであり、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>は式Iの化合物の場合と同じ意味を有し、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている]

で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オン誘導体と反応させ、存在する保護基があればそれらを除去し、または

c) 式I（ただし、R<sub>1</sub>はジメチルアミノ-メチルであり、残りの置換基は式Iの化合物の場合と同じ意味を有する）の化合物を製造する場合、N,N-ジメチル-メチレンインモニウムヨージドと、式I（ただし、R<sub>1</sub>は水素であり、残りの置換基は式Iの化合物に関して上述した意味と同じであり、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている）に対応する化合物を反応させ、存在する保護基があればそれらを除去し、または

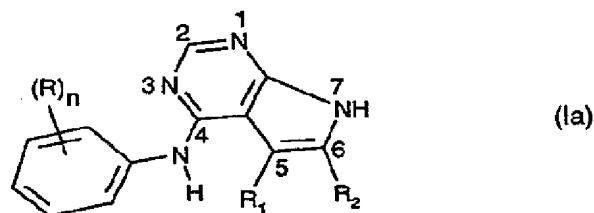
d) 式I（ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はヒドロキシ

—置換フェニルであり、残りの置換基は式Iの化合物に関する前記の定義と同じである)の化合物を製造するため、式I(ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はメトキシ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iの化合物に関する前記の定義と同じであり、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている)に対応する化合物を三臭化ホウ素と反応させ、存在する保護基があればそれらを除去し、または

e) 式I(ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はアミノ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iの化合物に関する前記の定義と同じである)の化合物を製造するため、式I(ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はニトロ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iの化合物に関する前記の定義と同じであり、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている)に対応する化合物に対し接触水素化を行い、存在する保護基があればそれらを除去し、

そして製法の変形a)~e)のうちの一法を実施した後、塩を製造するのに必要であれば、生成した式Iの遊離化合物を塩に変換するか、または遊離化合物を製造するのに必要であれば生成した式Iの化合物の塩を遊離化合物に変換することを含む方法。

## 20. 式Ia



[式中、

nは1~3であり、

Rは、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級

アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、

アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基Rが分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものあり得、

a) R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>は、各々互いに独立して、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、メルカプトまたは式R<sub>3</sub>-S(○)<sub>m</sub>-（式中、R<sub>3</sub>は低級アルキルであり、mは0、1または2である）で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b) 基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの一方は非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであって、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの他方は上記a)で与えられた意味のうちの一つ（ただし、水素を除く）を有するか、または

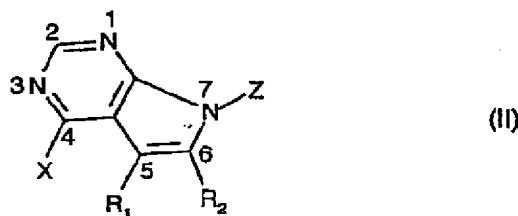
c) R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>は一緒になって、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイルまたはシアノにより置換されたC<sub>4</sub>-C<sub>10</sub>-1,4-アルカジエニレン、ま

たは9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである]

で示される7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体およびその塩の製造方

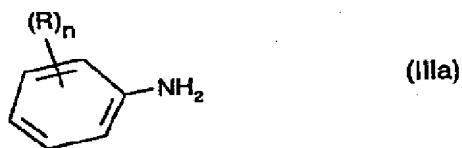
法であって、

a) 式II



[式中、Xは適当な脱離基、Zは水素または1-アリール-低級アルキルであり、残りの置換基は式Iaの化合物の場合と同じ意味を有し、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている]

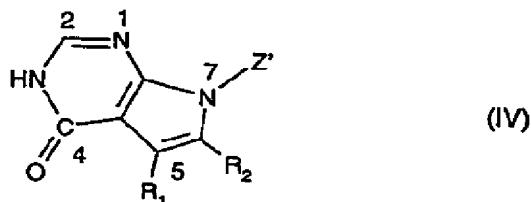
で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体を、式IIIa



[式中、Rおよびnは、式Iaの化合物の場合と同じ意味を有し、基Rに存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている]

で示されるアニリン誘導体と反応させ、存在する保護基およびそれが存在する場合1-アリール-低級アルキル基Zを除去し、または

b) 上記式IIIaのフェニルアミンを、脱水剤および第3級アミンの存在下で、式IV



[式中、Z'は1-アリール-低級アルキルであり、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>は式Iaの化合物の場合と同じ意味を有し、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があればそ

れらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている]

で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オン誘導体と反応させ、存在する保護基があればそれらを除去し、または

c) 式Ia(ただし、R<sub>1</sub>はジメチルアミノーメチルであり、残りの置換基は式Iaの化合物の場合と同じ意味を有する)の化合物を製造する場合、N,N-ジメチル-メチレンインモニウムヨージドと、式Ia(ただし、R<sub>1</sub>は水素であり、残りの置換基は式Iaの化合物に関して上述した意味と同じであり、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている)に対応する化合物を反応させ、存在する保護基があればそれらを除去し、または

d) 式Ia(ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はヒドロキシ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iaの化合物に関する前記の定義と同じである)の化合物を製造するため、式Ia(ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はメトキシ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iaの化合物に関する前記の定義と同じであり、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている)に対応する化合物を三臭化ホウ素と反応させ、存在する保護基があればそれらを除去し、または

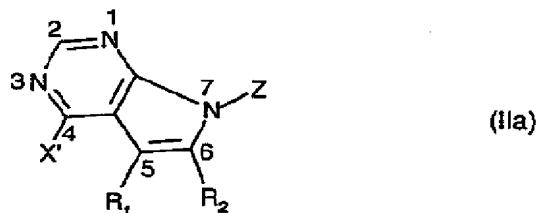
e) 式Ia(ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はアミノ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iaの化合物に関する前記の定義と同じである)の化合物を製造するため、式Ia(ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はニトロ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iaの化合物に関する前記の定義と同じであり、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている)に対応する化合物に対し接触水素化を行い、存在する保護基があればそれらを除去し、

そして製法の変形a)~e)のうちの一法を実施した後、塩を製造するのに必要であれば、生成した式Iaの遊離化合物を塩に変換するか、または遊離化合物

を製造するのに必要であれば生成した式 I a の化合物の塩を遊離化合物に変換する

ことを含む方法。

21. 式 II a



[式中、

X' はヒドロキシまたは適当な脱離基であり、

Z は、水素または 1-アリール-低級アルキルであり、

R<sub>1</sub> は水素または非置換またはジ低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、

R<sub>2</sub> は、

a) カルバモイル-メトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニルメトキシ、低級アルコキシカルボニルメトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、

b) 非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、

c) N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、N-ベンジルカルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、または

d)

a) ハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキル

アミノ、

β) 非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフェニルアミノ、

γ) ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、メルカプトまたは

δ) 式  $R_3-S(O)_m-$  (式中、 $R_3$ は低級アルキルであり、 $m$ は0、1または2である) で示される基

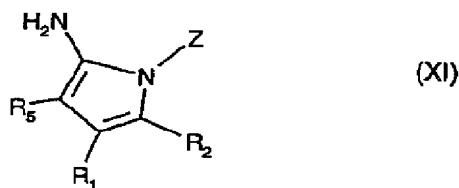
により置換された低級アルキルである]

で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体、

式II (ただし、X'はヒドロキシである) で示される化合物の互変異性体である4-ケト誘導体、

またはその化合物の塩。

## 22. 式X I



[式中、

Zは水素または1-アリール-低級アルキルであり、

a)  $R_1$ は水素または非置換またはジ低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、そして

$R_2$ は、

α) カルバモイルメトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボ

ニルーメトキシ、低級アルコキシカルボニルーメトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、

β) 非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、

γ) N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、N-ベンジル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、または

δ)

δα) ハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、

δβ) 非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフェニルアミノ、

δγ) ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、または

δδ) 式  $R_3 - S (O)_m -$  (式中、 $R_3$ は低級アルキルであり、 $m$ は0、1または2である) で示される基

により置換された低級アルキルであり、または

b)  $R_1$ および $R_2$ は一緒になって、9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンであり、

$R_5$ はシアノまたは低級アルコキシカルボニルである]

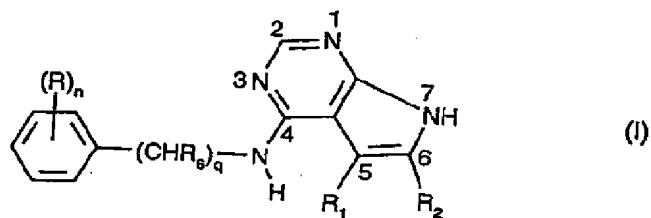
で示されるピロール誘導体またはその化合物の塩。

## 【発明の詳細な説明】

## ピロロピリミジン類およびその製造方法

この発明は、7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体およびその製造に関する方法および新規中間体、上記誘導体を含む医薬製剤および医薬としての上記誘導体の用途に関するものである。

この発明は、式 I



〔式中、

qは0または1であり、

qが0のときnは1~3、またはqが1のときnは0~3であり、

Rは、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基Rが分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものあり得、

a) R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>は、各々互いに独立して、

a) カルバモイルメトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニルメトキシ、低級アルコキシカルボニルメトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、

β) 水素、

γ) 非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、

δ) N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、N-ベンジル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、または

ε)

εα) ハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、

εβ) 非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフェニルアミノ、

εγ) ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、メルカプト、または

εδ) 式  $R_3-S(O)_m-$  (式中、 $R_3$ は低級アルキルであり、 $m$ は0、1または2である) で示される基により置換された低級アルキル

であり、または

b)  $q$ が0のとき、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方は非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであり、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方は上記a) で与えられた意味のうちの一つ(ただし、水素を除く)を有し、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  は一緒になって、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバ

モイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバ

モイルまたはシアノにより置換された  $C_4 - C_{10} - 1,4$  - アルカジエニレン、または 9 個以下の炭素原子を有するアザ - 1,4 - アルカジエニレンであり、または

d)  $q$  が 1 のとき、 $R_1$  および  $R_2$  は各々互いに独立して非置換低級アルキルまたは非置換フェニルまたは上記 a) 項で与えられた意味のうちの一つを有し、そして

$R_6$  は、水素、低級アルキル、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N - 低級アルキル - カルバモイルまたは N, N - ジー - 低級アルキル - カルバモイルである]

で示される 7H - ピロロ [2,3 - d] ピリミジン誘導体およびその塩類に関するものであるが、ただし、 $n$  が 0,  $q$  が 1,  $R_1$  および  $R_6$  が各々水素、および  $R_2$  がメチルである式 I で示される化合物は除外する。

上記および下記で使用されている「低級」という接頭辞は、最大 7 を含むそれ以下、特に最大 4 を含むそれ以下、および特に 1 または 2 個の炭素原子を有する基を包含する。

好ましくは、 $n$  は 2 または特に 1 である。1 個のみ置換基  $R$  が存在する場合、その置換基は好ましくはフェニル環の 3 位にある。2 個の置換基  $R$  が存在する場合、それらの置換基は好ましくは 3 および 4 位にある。

ハロゲン  $R$  は臭素、ヨウ素または好ましくはフッ素または塩素である。 $n$  が 1 である場合、 $R$  は好ましくは塩素である。

低級アルキルは、例えばメチルである。

低級アルカノイルオキシは、例えばアセトキシである。

低級アルコキシは、例えばメトキシである。

低級アルコキシカルボニルは、例えばメトキシカルボニルである。

N - 低級アルキル - カルバモイルは、例えば N - メチル - カルバモイル、N - (n - ブチル) - カルバモイルまたは N - (3 - メチル - ブタ - 1 - イル) - カルバモイルである。

N, N - ジー - 低級アルキル - カルバモイルは、例えば N, N - ジー - メチル - カル

バモイルである。

低級アルカノイルアミノは、例えばアセチルアミノである。

低級アルキルアミノは、例えばメチルアミノである。

N,N-ジ-低級アルキルアミノは、例えばジメチルアミノである。

低級アルコキシカルボニル-メトキシは、例えばメトキシカルボニル-メトキシである。

置換フェニルR<sub>1</sub>またはR<sub>2</sub>は、同一または異なり得る1個またはそれ以上、ただし好ましくは3個以下の置換基を有し得る。置換フェニルR<sub>1</sub>またはR<sub>2</sub>は、好ましくはオルト、メタまたは好ましくはパラ位に位置し得る1個の置換基のみを有する。

フェニル置換フェニルR<sub>1</sub>またはR<sub>2</sub>は、例えばビフェニル、好ましくは4-ビフェニルである。

ピリジルは、例えば2-ピリジルである。

基R<sub>1</sub>またはR<sub>2</sub>におけるハロゲンは、フッ素、臭素、ヨウ素または好ましくは塩素である。

ナフチルは、例えば2-ナフチルである。

低級アルケニルは、例えばビニル、プロブ-1-エニルまたはプロブ-2-エニル(アリル)である。

低級アルケニルオキシは、例えばビニルオキシ、プロブ-1-エニルオキシまたはプロブ-2-エニルオキシ(アリルオキシ)である。

置換低級アルキルR<sub>1</sub>またはR<sub>2</sub>は、1個またはそれ以上、好ましくは3個以下の置換基を有し得、それらは同一または異なり得る。置換低級アルキルは好ましくは1個の置換基のみを有する。

非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、

N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフ

エニルアミノにより置換された低級アルキル  $R_1$  または  $R_2$  は、特にその方法で置換されたメチル、例えばアニリノ-メチルまたは4-メトキシ-アニリノ-メチルである。

$C_4 - C_{10} - 1,4$ -アルカジエニレンは、末端炭素原子番号1および4の各々が遊離原子価を有し、低級アルキルにより置換され得る2価ブタ-1,3-ジエン基であるが、基全体として炭素原子は10個を越えないもの、例えばブタ-1,3-ジエン-1,4-イレンである。

9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンは、上記の  $C_4 - C_{10} - 1,4$ -アルカジエニレンであって、少なくとも1個の炭素原子、好ましくはブタジエン鎖の一炭素原子、例えば特にブタジエン鎖の一末端炭素原子が窒素により置き換えられたもの、例えば1-アザ-1,4-アルカジエニレン、例えば特に1-アザ-ブタ-1,3-ジエン-1,4-イレンである。アザ-1,4-アルカジエニレンは、好ましくは1~3個、特に1個のみの窒素原子を含む。1個のみの窒素原子を有する1-アザ-1,4-アルカジエニレンは、好ましくはその窒素原子を介して7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン環系の炭素原子6に結合されている。

式Iで示される化合物の塩類は、特に有機または無機酸による酸付加塩類、特に医薬的に許容し得る非毒性塩類である。適当な無機酸には、例えば炭酸（好ましくは炭酸塩または炭酸水素塩形態）、ハイドロハリック(hydrohalic)酸、例えば塩酸、硫酸またはリン酸がある。

適当な有機酸には、例えばカルボン酸、ホスホン酸、スルホン酸またはスルファミン酸、例えば酢酸、プロピオン酸、オクタン酸、デカン酸、ドデカン酸、グリコール酸、乳酸、2-ヒドロキシ酪酸、グルコン酸、グルコースモノカルボン酸、フマル酸、琥珀酸、アジピン酸、ピメリン酸、スペリン酸、アゼライン酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、グルカリソ酸、ガラクタリン酸、アミノ酸、例えばグルタミン酸、アスパラギン酸、N-メチルグリシン、アセチルアミノ酢酸、N-アセチルアスパラギンまたはN-アセチルシスチン、ピルビン酸、アセト酢酸、

ホスホセリン、2-もしくは3-グリセロリン酸、グルコース-6-リン酸、グルコース-1-リン酸、フルクトース-1,6-ビス-リン酸、マレイン酸、ヒドロキシマレイン酸、メチルマレイン酸、シクロヘキサンカルボン酸、アダマンタンカルボン酸、安息香酸、サリチル酸、1-もしくは3-ヒドロキシナフチル-2-カルボン酸、3,4,5-トリメトキシ安息香酸、2-フェノキシ安息香酸、2-アセトキシ安息香酸、4-アミノサリチル酸、フタル酸、フェニル酢酸、マンデル酸、桂皮酸、ニコチン酸、イソニコチン酸、グルクロン酸、ガラクトロン酸、メタン-もしくはエタン-スルホン酸、2-ヒドロキシエタンスルホン酸、エタン-1,2-ジスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、2-ナフタレンスルホン酸、1,5-ナフタレンジスルホン酸、2-、3-もしくは4-メチルベンゼンスルホン酸、メチル硫酸、エチル硫酸、ドデシル硫酸、N-シクロヘキシルスルファミン酸、N-メチル-、N-エチル-またはN-プロピルスルファミン酸、または他の有機プロトン酸、例えばアスコルビン酸がある。

少なくとも1個の遊離カルボキシ基を有する式Iで示される化合物は、内部塩類または金属もしくはアンモニウム塩類、例えばアルカリ金属またはアルカリ土類金属塩類、例えばナトリウム、カリウム、マグネシウムまたはカルシウム塩類、またはアンモニアまたは適当な有機アミン類、例えば第3級モノアミン類、例えばトリエチルアミンまたはトリ(2-ヒドロキシエチル)アミンによるアンモニウム塩類、または複素環塩基、例えばN-エチル-ビペリジンまたはN,N-ジメチル-ビペラジンを形成し得る。

分離または精製目的の場合、医薬的に許容し得ない塩類、例えばピクリン酸塩または過塩素酸塩を使用することも可能である。(適当な用量で)医薬的に許容し得る非毒性塩類のみ治療目的に使用されるため、それらの塩類が好ましい。

例えば新規化合物の精製または同定における中間体として使用され得る塩類を含め新規化合物の遊離形態およびそれらの塩形態間に密接な関係があることを考慮すると、上記および下記において遊離化合物と示されている場合は、適宜および便宜的に、対応する塩類も包含するものとして理解されるべきである。

式Iで示される化合物は、貴重な薬理学的に有用な特性を有する。特に、それ

らは、薬理学的に興味深い特異的な阻害活性を呈する。それらは、チロシンプロテインキナーゼ阻害剤および/または(さらに)セリン/トレオニンプロテインキナーゼの阻害剤として特に有効である。例えば、それらは、表皮成長因子(EGF)に関する受容体およびc-erbB2キナーゼのチロシンキナーゼ活性に対し強力な阻害作用を呈する。それらの受容体特異的酵素活性は、ヒト細胞、特に上皮細胞、免疫系の細胞および中枢および末梢神経系の細胞を含む多数の哺乳類細胞でのシグナル伝達において重要な役割を演じる。例えば、様々な細胞タイプにおいて、受容体会合チロシンプロテインキナーゼ(EGF-R-TPK)のEGF-誘導活性化は、細胞分裂、細胞集団の増殖にとっての先行条件である。すなわち、EGF-受容体-特異的チロシンキナーゼ阻害剤の数が増加すると、細胞の増殖は阻害される。同じことが、前記および後記で述べられている他のプロテインキナーゼにも同様に当てはまる。

EGF-受容体チロシンプロテインキナーゼの阻害に加えてまたはその代わりに、式Iの化合物はまた、程度の差はあるが、トロフィック(栄養)因子により伝えられるシグナル伝達に関与する他のチロシンプロテインキナーゼ、例えばab1キナーゼ、特にv-ab1キナーゼ、srcキナーゼ群からのキナーゼ、特にc-srcキナーゼ、ck、fyn、EGF群の他のキナーゼ、例えばc-erbB2キナーゼ(HER-2)、c-erbB3キナーゼ、c-erbB4キナーゼ、PDGF-受容体チロシンプロテインキナーゼ群の構成員、例えばPDGF-受容体キナーゼ、CSF-1受容体キナーゼ、Kit-受容体キナーゼ、VEGF-受容体キナーゼ(例、KDRおよびFlt-1)およびFGF-受容体キナーゼ、インシュリン様成長因子の受容体キナーゼ(IGF-1キナーゼ)およびセリン/トレオニンキナーゼ、例えばプロテインキナーゼCまたはcdcキナーゼ(これらは全て、哺乳類細胞における成長調整および形質転換においてある一定の役割を演じる)を阻害する。

EGF-受容体-特異的チロシンプロテインキナーゼ(EGF-R-TPK)の阻害作用は、公知方法を用いて、例えばEGF-受容体の組換え細胞内ドメイン(EGF-R-ICD、例えばE.マクグリンら、「ヨーロピアン・ジャーナル・

オブ・バイオケミストリー」207、265-275(1992)参照)を用いて立証され得る。阻害剤を用いない対照と比べて、式Iの化合物は、例えば0.0005~1マイクロモル、特に0.001~0.1マイクロモルの濃度で酵素活性を50%阻害(I<sub>C<sub>50</sub></sub>)する。

EGF-受容体におけるEGF-刺激性細胞チロシンリン酸化に対する式Iの化合物の作用は、U.トリンクスら、「ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー」37:7、1015-1027(1994)に記載されたELISA法によりヒトA431上皮癌腫セルラインにおいて測定され得る。その試験(EGFR-ELISA)では、式Iの化合物は約0.001~1マイクロモルのI<sub>C<sub>50</sub></sub>を呈する。

EGFにより静止BALB/c3T3細胞を刺激すると、c-fos mRNAの発現が急速に誘導される。EGFによる刺激前に式Iの化合物で細胞を前処理すると、約0.001~0.1マイクロモルのI<sub>C<sub>50</sub></sub>でc-fos発現が阻害される。その試験方法も同様に、U.トリンクスら、「ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー」37:7、1015-1027(1994)に記載されている。

マイクロモル範囲でも、式Iの化合物は、例えば、EGF-依存性セルライン、例えば類表皮BALB/cマウスケラチン生成細胞セルライン(ワイスマン、B.A.およびアーロンソン、S.A.、「セル」32、599(1983))またはA341セルライン(これらはEGF-依存性上皮細胞の公認された有用な標準的供給源である)(カーペンター、G.、およびツェンデグニ、「ジャーナル・オブ・アナリティカル・バイオケミストリー」153、279-282(1985)参照)の細胞成長の阻害作用を呈する。公知試験方法(マイヤーら、「インターナショナル・ジャーナル・オブ・キャンサー」43、851(1989)参照)によると、式Iの化合物の阻害活性は、簡単に述べると、次の要領で測定される。すなわちBALB/MK細胞(10000/マイクロタイタープレートウェル)を、96-ウェルのマイクロタイタープレートに移し入れる。試験化合物(DMSOに溶解)を、DMSOの最終濃度が1%(v/v)を越えないようにして

一連の濃度（系列希釈）で加える。加えた後、プレートを3日間インキュベーションするが、その間に試験化合物が存在しない対照培養物においては少なくとも3回の細胞分裂周期が行われ得る。MK細胞の成長は、メチレンブルー染色により測定される。インキュベーション後、細胞をグルタルアルデヒドにより固定し、水で洗浄し、0.05%メチレンブルーにより染色する。洗浄段階後、染料を3%HClにより溶出させ、665nmでのタイターテック・マルチスカンを用いてマイクロタイタープレートの1ウェル当たりの光学密度を測定する。IC<sub>50</sub>値は、式：

$$IC_{50} = [ (OD_{test} - OD_{start}) / (OD_{control} - OD_{start}) ] \times 100$$

を用いるコンピューター補助システムにより測定される。

それらの実験におけるIC<sub>50</sub>値は、阻害剤の存在しない対照を用いて得られる場合よりも50%低い細胞総数をもたらす当該試験化合物の濃度として与えられている。式Iの化合物は、マイクロモル範囲で、例えば約0.1～1マイクロモルのIC<sub>50</sub>で阻害活性を呈する。

例えば、下記試験により示されたところによると、式Iの化合物はインビボでも腫瘍細胞の増大の阻害作用を呈する。この試験は、雌BALB/cヌードマウス（ボンホルトガード、デンマーク国）に移植されたヒト類表皮癌腫A431（ATCC番号CRL1555、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション、ロックビル、メリーランド、アメリカ合衆国、サントン、J.B.ら、「キャンサー・リサーチ」46、4701～4705（1986）およびオザワ、S.ら、「インターナショナル・ジャーナル・オブ・キャンサー」40、706～710（1987）参照）の増大阻害に基づくものである。その癌腫は、EGF-受容体の発現程度と相関する増大を呈する。実験では、インビボで培養された約1cm<sup>3</sup>の体積を有する腫瘍を、無菌条件下実験動物から手術により摘出する。腫瘍を粉碎し、10倍体積（w/v）のリン酸緩衝食塩水に懸濁する。懸濁液を動物の左わき腹に皮下注射（リン酸緩衝食塩水中0.2ml/マウス）する。別法として、0.2mlのリン酸緩衝食塩水中インビトロ培養物からの1×10<sup>6</sup>細胞が、

注射され得る。式 I の試験化合物による処置を移植の 5 または 7 日後に開始するが、その時点での腫瘍は 4 - 5 mm の直径に達している。問題の試験化合物を 15 日間連続して 1 日 1 回（異なる動物群については異なる用量で）投与する。互いに垂直な 3 軸に沿って腫瘍の直径を測定することにより、腫瘍の増大を測定する。公知の式  $P \times L \times D^2 / 6$ （エヴァンス、B.D.ら、「ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・キャンサー」45、466-8 (1982) 参照）を用いて、腫瘍の体積を計算する。結果は、処置／対照パーセンテージ ( $T / C \times 100 = T / C \%$ ) として与えられる。有効成分 3 ~ 50 mg/kg の用量では、腫瘍増大の明確な阻害作用が見いだされ、例えば  $T / C \%$  値は 10 未満であり、これは腫瘍増大の強力な阻害作用を示している。

EGF - 受容体チロシンプロテインキナーゼの阻害と同様、またはそれに代わり、式 I の化合物はまた、トロフィック（栄養）因子が伝えるシグナル伝達に関与する他のチロシンプロテインキナーゼ、例えば ab1 キナーゼ、例えば特に v-ab1 キナーゼ（例えば 0.01 ~ 5 マイクロモルの IC<sub>50</sub>）、src キナーゼ群からのキナーゼ、例えば特に c-src キナーゼ（例えば 0.1 ~ 10 マイクロモルの IC<sub>50</sub>）および c-erbB2 キナーゼ（HER-2）、およびセリン／トレオニンキナーゼ、例えばプロテインキナーゼ C（これらは全て、ヒト細胞を含む哺乳類細胞における成長調節および形質転換に関与する）も阻害する。

上述の v-ab1 チロシンキナーゼの阻害作用は、N.ライドンら、「オンコジーン・リサーチ」5、161-173 (1990) および J.F.ディスラーら、「キャンサー・リサーチ」52、4492-4498 (1992) の方法により測定される。それらの方法では、[V<sup>35</sup>Al] - アンギオテンシンII および [ $\gamma$ -<sup>32</sup>P] - ATP を基質として用いる。

c-erbB2 チロシンキナーゼ (HER-2) の阻害作用は、例えば EGF - R - TPK について使用される方法 (C.ハウスら、「ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・バイオケミストリー」140、363-367 (1984) 参照) と同様にして測定され得る。c-erbB2 キナーゼは単離され、その活性は自体公知のプロトコルにより、例えば T.アキヤマら、「サイエンス」232、1

644(1986)に従い測定される。

従って、表皮成長因子(EGF)に対する受容体または名前を挙げられた他のチロシンプロテインキナーゼのチロシンキナーゼ活性を阻害する式Iの化合物は、例えば良性または悪性腫瘍の処置において有用である。それらは、腫瘍退縮をもたらし、腫瘍転移の形成および微小転移の増大を阻止し得る。それらは特に、表皮過剰増殖(乾癬)の症例、表皮性の腫瘍形成、例えば乳癌腫の処置および白血病で使用され得る。さらに、式Iの化合物(特に新規化合物)は、幾つかのまたは特に個々のチロシンプロテインキナーゼおよび/または(さらに)セリン/トレオニンプロテインキナーゼが関与する免疫系の疾患の処置で使用され得る。それらの式Iの化合物はまた、幾つかまたは特に1種のチロシンプロテインキナーゼ(複数も可)および/または(さらに)セリン/トレオニンプロテインキナーゼ(複数も可)によるシグナル伝達が関与する中枢または末梢神経系の疾患の処置で使用され得る。

一般に、この発明は、上述のプロテインキナーゼの阻害における式Iの化合物の使用に関するものである。

この発明による化合物は、単独および他の薬理学的活性化合物と組み合わせて、例えばポリアミン合成酵素阻害剤、プロテインキナーゼCの阻害剤、他のチロシンキナーゼの阻害剤、サイトカイン、貞の成長調節剤、例えばTGF- $\beta$ またはIFN- $\beta$ 、アロマターゼ阻害剤、抗エストロゲンおよび/または静細胞剤と一緒に使用され得る。

後述されている本発明の好ましい対象では、適宜および便宜的に、一般的な定義を、初めに与えたより具体的な定義に置き換えることができる。

好ましいのは、式Iにおいて、

qが0または1であり、

qが0のときnが1~3、またはqが1のときnが0~3であり、

Rが、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノ、

アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基Rが分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものあり得、

a) R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>が、各々互いに独立して、カルバモイルメトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニルメトキシ、低級アルコキシカルボニルメトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、非置換またはハローもしくは低級アルキル置換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、N-ベンジル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、

ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、メルカブトまたは式R<sub>3</sub>-S(=O)<sub>m</sub>-（式中、R<sub>3</sub>は低級アルキルであり、mは0、1または2である）で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b) qが0のとき、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの一方が非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであって、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの他方が上記a)で与えられた意味のうちの一つを有するか、または

c) R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>が一緒になって、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバ

モイルまたはシアノにより置換された  $C_4 - C_{10} - 1,4$  - アルカジエニレン、または 9 個以下の炭素原子を有するアザ - 1,4 - アルカジエニレンであり、または

d)  $q$  が 1 のとき、 $R_1$  および  $R_2$  が各々互いに独立して非置換低級アルキルまたは非置換フェニルまたは上記 a) 項で与えられた意味のうちの一つを有し、そして

$R_6$  が、水素、低級アルキル、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N - 低級アルキル - カルバモイルまたは N, N - ジー - 低級アルキル - カルバモイルである化合物およびその塩類であるが、ただし、 $n$  が 0、 $q$  が 1、 $R_1$  および  $R_6$  が各々水素、および  $R_2$  がメチルである式 I で示される化合物は除外する。

好みしいのは、式 I において、

$q$  が 0 または 1 であり、

$q$  が 0 のとき  $n$  が 1 ~ 3、または  $q$  が 1 のとき  $n$  が 0 ~ 3 であり、

$R$  が、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N - 低級アルキル - カルバモイル、N, N - ジー - 低級アルキル - カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N, N - ジー - 低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基  $R$  が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものあり得、

a)  $R_1$  が水素であり、 $R_2$  が、カルバモイル - メトキシ、カルボキシ - メトキシ、ベンジルオキシカルボニル - メトキシ、低級アルコキシカルボニル - メトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N, N - ジー - 低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N - 低級アルキル - カルバモイル、N, N - ジー - 低級アルキル - カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、非置換またはハローもしくは低級アルキル - 置換ピリジル、N - ベンジル - ピリジニウム - 2 - イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N - 低級アルキル - カルバモイル、N, N - ジ

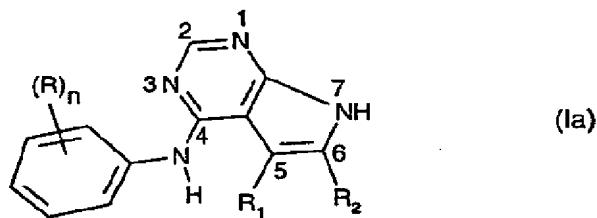
—低級アルキルーカルバモイル、N-ベンジルーカルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルーカルバモイル、N,N-ジー低級アルキルーカルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフェニルアミノ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルーカルバモイル、N,N-ジー低級アルキルーカルバモイル、メルカプトまたは式 $R_3-S(O)_m-$ （式中、 $R_3$ は低級アルキルであり、 $m$ は0、1または2である）で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b)  $q$ が0のとき、基 $R_1$ および $R_2$ のうちの一方が非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであって、基 $R_1$ および $R_2$ のうちの他方が上記a)で与えられた意味のうちの一つ（ただし、水素以外）を有するか、または

c)  $R_1$ および $R_2$ が一緒になって、低級アルカノイルアミノ、ニトロ、ハロゲン、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルーカルバモイル、N,N-ジー低級アルキルーカルバモイルまたはシアノにより置換された $C_4-C_{10}-1,4$ -アルカジエニレン、または9個以下の炭素原子を有するアザー-1,4-アルカジエニレンであり、または

d)  $q$ が1のとき、 $R_1$ が水素であり、 $R_2$ が非置換フェニルであり、そして $R_6$ が、水素、低級アルキル、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルーカルバモイルまたはN,N-ジー低級アルキルーカルバモイルである化合物およびその塩類である。

また、好ましいのは、式I a



[式中、

n が 1 ~ 3 であり、

R が、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基 R が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a) R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> が、各々互いに独立して、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、非置換またはハロ-もしくは低級アルキル-置換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、メルカプトまたは式 R<sub>3</sub>-S(=O)<sub>m</sub>- (式中、R<sub>3</sub> は低級アルキルであり、m は 0、1 または 2 である) で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b) 基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方が非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであって、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方が上記 a) で与えられた意味のうちの一つ（ただし、水素を除く）を有するか、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}-1,4$ -アルカジエニレン、または9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである]

で示される  $7H$ -ピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体およびその塩類である。

。

さらに特別好ましいのは、式 I において、

$n$  が 1 ～ 3 および  $q$  が 0 であり、

$R$  が、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基  $R$  が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a)  $R_1$  および  $R_2$  が、各々互いに独立して、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、

ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、メルカプトまたは式  $R_3-S(O)_m-$  (式中、 $R_3$  は低級アルキルであり、 $m$  は 0、1 または 2 である) で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b) 基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方が水素、非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであって、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方が上記 a) で与えられた意味のうちの一つを有するか、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}-1,4-$  アルカジエニレン、または 9 個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである、化合物およびその塩類である。

好ましいのは、特に、式 I において、

$n$  が 1 または 2 および  $q$  が 0 であり、

$R$  がハロゲンであって、幾つかの基  $R$  が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a)  $R_1$  および  $R_2$  が、各々互いに独立して、フェニル、アミノ、ヒドロキシまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、またはジ-低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、または

b) 基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方が、非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであって、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方が上記 a) で与えられた意味のうちの一つ（ただし、水素は除く）を有するか、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、9 個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである、

化合物およびその塩類である。

特に好ましいのは、式 I において、

$n$  が 1 または 2 および  $q$  が 0 であり、

$R$  がハロゲンであって、幾つかの基  $R$  が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、そして

a)  $R_1$  が水素、または非置換またはジー低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、 $R_2$  が、フェニル、アミノ、ヒドロキシまたはニトロにより置換されたフェニル、ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、またはナフチルであり、または

b)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、9 個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである、

化合物およびその塩類である。

好ましいのはまた、式 I において、

$q$  が 1 であり、

$n$  が 0 ~ 3 であり、

$R$  が、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基  $R$  が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a)  $R_1$  および  $R_2$  が、各々互いに独立して、カルバモイル-メトキシ、カルボキシ-メトキシ、ベンジルオキシカルボニル-メトキシ、低級アルコキシカルボニル-メトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、非置換またはハローもしくは低級アルキル-置

換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、N-ベンジル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ビペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、メルカプトまたは式  $R_3-S(O)_m-$  (式中、 $R_3$  は低級アルキルであり、 $m$  は 0、1 または 2 である) で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}-1,4$ -アルカジエニレン、または 9 個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンであり、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  が各々互いに独立して非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであるかまたは上記 a) 項で与えられた意味のうちの一つを有し、そして  $R_6$  が、水素、低級アルキル、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイルまたは N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイルである。

化合物およびその塩類である。

同じく好ましいのは、特に、式 I において、

$q$  が 0 または 1 であり、

$q$  が 0 のとき  $n$  が 1 または 2 であり、または  $q$  が 1 のとき  $n$  が 0 ~ 2 であり、

$R$  がハロゲンまたは低級アルキルであって、幾つかの基  $R$  が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a)  $R_1$  が、水素、または非置換またはジー低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、 $R_2$  が、カルバモイルメトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニルメトキシ、低級アルコキシカルボニルメトキシ、低級アルコキシカルボニル、カルボキシ、 $N,N$ -ジー低級アルキル-カルバモイル、フェニル、アミノ、低級アルキルアミノ、ジ低級アルキルアミノ、低級アルカノイルアミノ、ヒドロキシまたはニトロにより置換されたフェニル、ヒドロキシ-低級アルキル、アミノー低級アルキル、ジー低級アルキルアミノー低級アルキル、ピペラジノー低級アルキル、ホルミル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、 $N$ -低級アルキル-カルバモイル、 $N,N$ -ジー低級アルキル-カルバモイル、ピリジル、 $N$ -ベンジル-カルバモイル、 $N$ -ベンジル-ピリジニウム-2-イル、またはナフチルであり、または

b)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、1-アザーブタ-1,3-ジエン-1,4-イレンであり、または

c)  $q$  が 1 のとき、 $R_1$  および  $R_2$  が各々メチルであり、そして  $R_6$  が、水素、メチルまたは低級アルコキシカルボニルである、化合物およびその塩類である。

同じく好ましいのは、特に、式 I において、

$q$  が 0 または 1 であり、

$q$  が 0 のとき  $n$  が 1 または 2 であり、または  $q$  が 1 のとき  $n$  が 0 ~ 2 であり、

$R$  がハロゲンであって、幾つかの基  $R$  が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、そして

a)  $R_1$  が、水素、または非置換またはジー低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、 $R_2$  が、カルバモイルメトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニルメトキシ、メトキシカルボニルメトキシ、エトキシカルボニル、カルボキシ、フェニル、アミノ、アセトアミノ、ヒドロキシまたはニトロにより置換されたフェニル、カルボキシ、エトキシカルボニル、 $N$ -低級アルキル-カルバモイル、ピリジル、 $N$ -ベンジル-ピリジニウム-2-イル、またはナフチルであり、または

b)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンであり、または

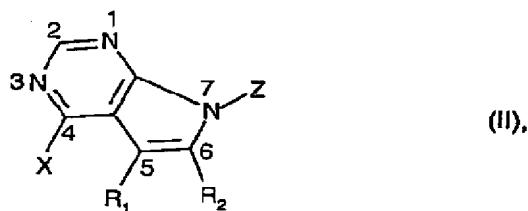
c)  $q$  が1のとき、 $R_1$  および  $R_2$  が各々メチルであり、そして  $R_6$  が、水素、メチルまたはメトキシカルボニルである、化合物およびその塩類である。

特に、実施例に記載された式Iの化合物およびその医薬的に許容し得る塩類は好ましい。

またこの発明は、式Iの範囲内には含まれないが実施例（参考例）15に従い得られる化合物4-(3-クロロ-アニリノ)-ピリミド [4,5-b] インドールおよびその医薬的に許容し得る塩類に関するものである。

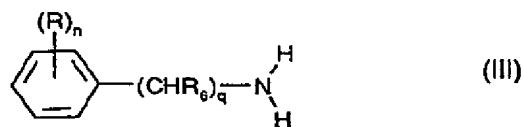
式Iの化合物およびその塩類は、自体公知の方法により製造される。この発明による方法は、

a) 式II



[式中、Xは適当な脱離基、Zは水素または1-アリール-低級アルキルであり、残りの置換基は式Iの化合物の場合と同じ意味を有し、基  $R_1$  および  $R_2$  に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている]

で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体を、式III

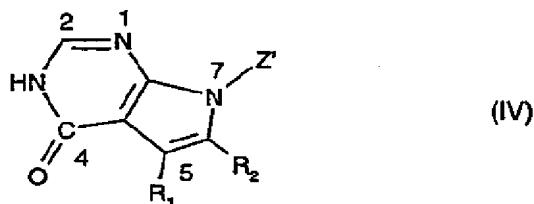


[式中、R、 $R_6$ 、nおよびqは、式Iの化合物の場合と同じ意味を有し、基Rに存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基に

より保護されている]

で示されるアミンと反応させ、存在する保護基およびそれが存在する場合 1-アリール-低級アルキル基 Z を除去し、または

b) 上記式IIIのアミンを、脱水剤および第3級アミンの存在下で、式IV



[式中、Z'は1-アリール-低級アルキルであり、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>は式Iの化合物の場合と同じ意味を有し、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている]

で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オン誘導体と反応させ、存在する保護基があれば、それらを除去し、または

c) 式I（ただし、R<sub>1</sub>はジメチルアミノーメチルであり、残りの置換基は式Iの化合物の場合と同じ意味を有する）の化合物を製造する場合、N,N-ジメチル-メチレンインモニウムヨージドと、式I（ただし、R<sub>1</sub>は水素であり、残りの置換基は式Iの化合物に関して上述した意味と同じであり、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている）に対応する化合物を反応させ、存在する保護基があればそれらを除去し、または

d) 式I（ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はヒドロキシ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iの化合物に関する前記の定義と同じである）の化合物を製造するため、式I（ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はメトキシ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iの化合物に関する前記の定義と同じであり、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている）に対応する化合物を三臭化ホウ素と反応させ、存在する保護基があれば、それらを除去し、または

e) 式I（ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はアミノ-置

換フェニルであり、残りの置換基は式Iの化合物に関する前記の定義と同じである)の化合物を製造するため、式I(ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はニトロ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iの化合物に関する前記の定義と同じであり、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があればそれらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている)に対応する化合物に対し接触水素化を行い、存在する保護基があればそれらを除去し、

そして製法の変形a)~e)のうちの一法を実施した後、塩を製造するのに必要であれば、生成した式Iの遊離化合物を塩に変換するか、または遊離化合物を製造するのに必要であれば生成した式Iの化合物の塩を遊離化合物に変換することを含む。

#### 製造工程の詳細な説明

上記製法は、下記で詳細に記載されている(ドイツ国公開公報第3036390号、1982年5月13日公開およびA.ヨルゲンセンら、「ジャーナル・オブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー」22、859[1985]も参照)。後続のより正確な記載において、特記していない場合、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>およびnは式Iの化合物に関する意味と同じである。

#### 一般的事項:

式Iの最終産物は、式Iで示される他の最終産物の製造用の出発物質における保護基としても使用され得る置換基を含み得る。本文で特記していない場合、「保護基」の語は、この明細書では、式Iで示される特に所望された最終産物の構成成分ではない容易に除去され得る基のみを示すのに使用される。

#### 方法a)

式IIの化合物において、適当な脱離基Xは、好ましくはハロゲン、例えば臭素、汎素または特に塩素である。1-アリール-低級アルキル乙は、好ましくは1-フェニル-低級アルキル、例えば特に1-フェニルエチルまたはさらに特定すればベンジルである。

基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基は、必要ならば容易に除去され得る保護

基により保護されており、特にアミノまたは低級アルキルアミノである。

保護基およびそれらの導入および除去については、例えば「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・ケミストリー」、プレナム・プレス、ロンドン、ニューヨーク 1973、および「メトデン・デル・オルガニション・ヘミー」、ホウベン-ベイル、第4版、15/1巻、デオルグ-チーメ-フェルラーク、ステュットガルト、1974およびテオドーラ、W.グリーネ、「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシス」、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ、ニューヨーク 1981に記載されている。容易に、すなわち、例えば加溶媒分解、還元、光分解により、または生理学的条件下で望ましくない二次反応を伴わずに除去され得るというのが、保護基の特徴である。

保護アミノ基は、例えば容易に開裂可能なアシルアミノ、アリールメチルアミノ、エーテル化メルカプトアミノまたは2-アシル-低級アルケ-1-エニル-アミノ基の形態で存在し得る。

かかるアシルアミノ基において、アシルは、例えば18個以下の炭素原子を有する例えば有機カルボン酸、特に非置換または置換、例えばハローまたはアリール-置換、アルカンカルボン酸または非置換または置換、例えばハロー、低級アルコキシ-またはニトロ-置換の安息香酸、または炭酸セミエステルのアシル基である。上記のアシル基は、例えば低級アルカノイル、例えばホルミル、アセチルまたはプロピオニル、ハロー-低級アルカノイル、例えば2-ハロアセチル、特に2-クロロー-、2-ブロモ-、2-ヨード-、2,2,2-トリフルオローまたは2,2,2-トリクロロ-アセチル、非置換または置換、例えばハロー、低級アルコキシ-またはニトロ-置換の、ベンゾイル、例えばベンゾイル、4-クロロベンゾイル、4-メトキシベンゾイルまたは4-ニトロベンゾイル、または低級アルキル基の1位が分枝状であるかまたは好適には1または2位が置換されている低級アルコキシカルボニル、特にセ-低級アルコキシカルボニル、例えばセ-ブロキシカルボニル、好ましくは、非置換または例えば低級アルキル、特にセ-低級アルキル、例えばセ-ブチル、低級アルコキシ、例えばメトキシ、ヒドロキシ、ハロゲン、例えば塩素、および/またはニトロによりモノ-もしくはポリ-

置換されたフェニルである1個または2個のアリール基を有するアリールメトキ

シカルボニル、例えば非置換または置換ベンジルオキシカルボニル、例えば4-ニトロベンジルオキシカルボニル、または置換ジフェニルメトキシカルボニル、例えばベンゾヒドリルオキシカルボニルまたはジ(4-メトキシフェニル)メトキシカルボニル、アロイルメトキシカルボニル(ただし、アロイル基は、好ましくは非置換またはハロゲン、例えば臭素により置換されたベンゾイルである)、例えばフェナシルオキシカルボニル、2-ハロー低級アルコキシカルボニル、例えば2,2,2-トリクロロエトキシカルボニル、2-ブロモエトキシカルボニルまたは2-ヨードエトキシカルボニル、または2-(トリー置換シリル)-エトキシカルボニル(ただし、置換基は各々互いに独立して、15個以下の炭素原子を有する非置換または置換、例えば低級アルキル、低級アルコキシ、アリール、ハローまたはニトロ-置換された脂肪族、芳香脂肪族、脂環式または芳香族炭化水素基、例えば対応する非置換または置換低級アルキル、フェニル低級アルキル、シクロアルキルまたはフェニルである)、例えば2-トリ-低級アルキルシリル-エトキシカルボニル、例えば2-トリメチルシリルエトキシカルボニルまたは2-(ジ-n-ブチル-メチル-シリル)エトキシカルボニル、または2-トリアリールシリルエトキシカルボニル、例えば2-トリフェニルシリルエトキシカルボニルである。

モノ-、ジ-または特にトリー-アリールメチルアミノ基であるアリールメチルアミノ基では、アリール基は特に非置換または置換フェニル基である。それらの基は、例えばベンジル-、ジフェニルメチル-および特にトリチル-アミノである。

かかる基により保護されたアミノ基におけるエーテル化メルカプト基は、特にアリールチオまたはアリール-低級アルキルチオであり、ここでアリールは、特に非置換または例えば低級アルキル、例えばメチルまたはセブチル、低級アルコキシ、例えばメトキシ、ハロゲン、例えば塩素および/またはニトロにより置換されたフェニルである。対応するアミノ保護基は、例えば4-ニトロフェニルチオである。

ル基において、アシルは、例えば低級アルカンカルボン酸、非置換または例えば低級アルキル、例えばメチルまたはエーブチル、低級アルコキシ、例えばメトキシ、ハロゲン、例えば塩素および/またはニトロにより置換されている安息香酸、または特に炭酸セミエステル、例えば炭酸低級アルキルセミエステルの対応する基である。対応する保護基は、特に1-低級アルカノイル-プロパン-1-エン-2-イル、例えば1-アセチル-プロパン-1-エン-2-イル、または1-低級アルコキシカルボニル-プロパン-1-エン-2-イル、例えば1-エトキシカルボニル-プロパン-1-エン-2-イルである。

好ましいアミノ保護基は、炭酸セミエステルのアシル基、特にエーブチルオキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル（非置換または例えば示された要領で置換されている）、例えば4-ニトロ-ベンジルオキシカルボニル、またはジフェニルメトキシカルボニル、または2-ハロー-低級アルコキシカルボニル、例えば2,2,2-トリクロロエトキシカルボニル、同じくトリチルまたはホルミルである。

式IIの誘導体および式IIIのアミン間における反応は、適当な不活性極性溶媒、特にアルコール類、例えば低級アルカノール、例えばメタノール、プロパノール、イソプロパノールまたは特にエタノールまたはn-ブタノール中で行われる。場合によっては、可溶化剤、例えば1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン(DMPU)を加えると有利である。この反応は、好ましくは還流条件下、高温、例えば70~150°Cの温度範囲で行われる。

式IIの化合物におけるZが1-アリール-低級アルキルである場合、その基は、生成した式Iの化合物の前駆体から除去される（窒素のところで水素原子に代わるZを伴う）。それは、例えば、20°C~150°Cの好ましい温度で適当な場合水の存在下、プロトン酸、例えば塩酸、リン酸またはポリリン酸で処理することにより（すなわち、特にZに関して好ましい方法=1-フェニルエチル）、または好ましくは芳香族溶媒中、特にベンゼンおよび/またはトルエン中、高温で、特に還流下、ルイス酸、特にAlCl<sub>3</sub>で処理することにより〔すなわち、特に

Zに関して好ましい変形=ベンジル、「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブレタン」39(5)、1152(1991)における類似方法についても参照]行われる。

式Iで示される所望の最終産物の構成成分ではない保護基の除去は、自体公知の方法で、例えば加溶媒分解、特に加水分解、加アルコール分解または酸加水分解、または還元、特に水素化分解または化学的還元により、適宜徐々にまたは同時に行われる。

保護アミノ基は、自体公知の方法で、保護基の性質に従い、様々な方法、好ましくは加溶媒分解または還元により遊離化する。2-ハロー低級アルコキシカルボニルアミノ(適当な場合2-ブロモ低級アルコキシカルボニルアミノ基から2-ヨード-低級アルコキシカルボニルアミノ基への変換後)、アロイルメトキシカルボニルアミノまたは4-ニトロベンジルオキシカルボニルアミノは、例えば適当な化学的還元剤、例えば適当なカルボン酸、例えば酢酸水溶液の存在下亜鉛で処理することにより開裂され得る。アロイルメトキシカルボニルアミノは、求核的な好ましくは塩形成性試薬、例えばナトリウムチオフェノラートで処理することによっても開裂され、同じく4-ニトロベンジルオキシカルボニルアミノはアルカリ金属ジチオン酸塩、例えばジチオン酸ナトリウムで処理することにより開裂され得る。非置換または置換ジフェニルメトキシカルボニルアミノ、7-低級アルコキシカルボニルアミノまたは2-トリ置換シリルエトキシカルボニルアミノは、適当な酸、例えば蟻酸またはトリフルオロ酢酸で処理することにより開裂され得る。非置換または置換ベンジルオキシカルボニルアミノは、例えば水素化分解により、すなわち、適当な水素化触媒、例えばパラジウム触媒の存在下水素で処理することにより開裂され得る。非置換または置換トリアリールメチルアミノまたはホルミルアミノは、適当な場合水の存在下、例えば酸、例えば無機酸、例えば塩酸、または有機酸、例えば蟻酸、酢酸またはトリフルオロ酢酸で処理することにより開裂され得る。そして有機シリル基により保護されたアミノ基は、例えば加水分解または加アルコール分解方法により除かれ得る。2-ハロアセチル、例えば2-クロロアセチルにより保護されたアミノ基は、塩基の存在下

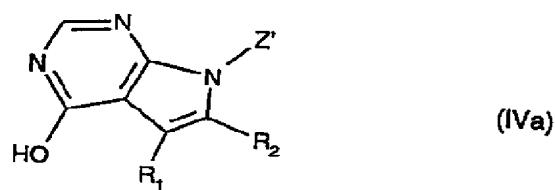
チオ尿素で、またはチオ尿素のチオール酸塩、例えばアルカリ金属チオール酸塩で処理し、それに続いて生成した縮合産物を加溶媒分解、例えば加アルコール分解または加水分解することにより除かれ得る。2-置換シリルエトキシカルボニルにより保護されたアミノ基は、フルオリドアニオンを生じるフッ化水素酸塩で処理することによっても遊離アミノ基に変換され得る。

方法 b)

式IVで示される化合物における1-アリール-低級アルキルZ'は、特に1-フェニルエチルおよびまたベンジルである。

式IVの化合物は互換平衡状態（ラクタム／ラクチム形態）であり、ラクタム形態（式IV）が優勢であると思われる。式IVは、可能な2平衡形態を表すのに使用される。

ラクチム形態は式IVa



（式中、基は式IVの化合物の場合と同じ意味を有する）  
を有する。

この発明は、同様に式IVおよびIVaで示される新規化合物に関するものである。

特に五酸化磷（P<sub>4</sub>O<sub>10</sub>）が、脱水剤、特に強力な化学的脱水剤として使用される。

第3級アミンとして適当なのは、特にアルキル、特に低級アルキル、例えばメチルまたはエチル、および3～7個の炭素原子を有するシクロアルキル、特にシクロヘキシルから互いに独立して選ばれた3個の基により置換されたアンモニア、例えばN,N-ジメチル-N-シクロヘキシルアミン、N-エチル-N,N-ジイソプロピルアミンまたはトリエチルアミンまたはさらにピリジン、N-メチルモルホリンまたは4-ジメチルアミノピリジンである。

式IVのピロロ-ピリミジノンおよび式IIIのアミン間の反応は、高温、例えば

00～250°Cで行われる。

方法c)

この反応は、適当な不活性溶媒、例えば適当なエーテル、例えば環状エーテル、例えば特にテトラヒドロフラン中水分を排除しながら、好ましくは還流下、高温で行われる。

方法d)

この反応は、約-20°C～+50°Cの温度で、好ましくは氷冷しながらまたは室温で、適当な不活性溶媒、例えば適当なハロゲン化炭化水素、例えば特にメチレンクロリド中、水分を排除しながら行われる。

方法e)

水素化は、高圧下または好ましくは標準圧力下、不活性溶媒または溶媒混合物、例えば特に適当な環状エーテルおよび適当な低級アルカノールの混合物、例えば好ましくはテトラヒドロフランおよびメタノールの混合物中、適当な水素化触媒、例えば特にラネーニッケルの存在下ほぼ0°C～+50°Cの温度、好ましくは室温で行われる。

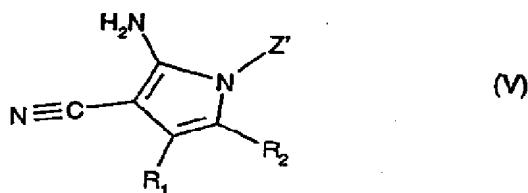
出発物質：

式IIの出発物質は新規であり、この発明はまたそれに関するものもある。それらは、ドイツ国公開公報第2818676号（1979年11月8日公開）およびドイツ国公開公報第3036390号（1982年5月13日公開）に記載された方法と類似した方法により製造され得る。

式II（ただし、Xは塩素である）で示される出発物質は、例えば、還流温度で水分を排除しながらオキシ塩化燐（ホスホリルクロリド、P(=O)Cl<sub>3</sub>）との反応により式II（ただし、Xはヒドロキシである）に類似した化合物から得られる。所望ならば、こうして得られた式II（ただし、Xは塩素である）の出発物質のさらなる反応は、同じ容器中で、すなわち一ポット反応として式IIIのアミンにより行われ得る。その目的の場合、オキシ塩化燐との反応が一旦完了すると、その反応からの反応混合物を蒸発により濃縮乾固し、適当な溶媒、例えばn-

ブタノールにより懸濁液にし、そして式IIIのアミンとさらに反応させる。

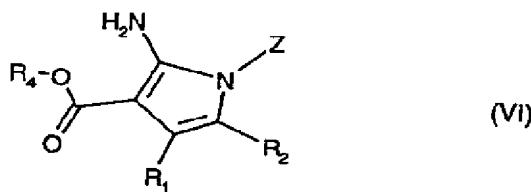
式II（ただし、Xはヒドロキシである）に類似した化合物は、例えば、式V



（式中、記号は前記の意味）

で示される化合物から、高温、例えば80°Cから沸騰温度の温度範囲で、適当な場合不活性溶媒、例えばジメチルホルムアミドの存在下、蟻酸（式Vの化合物に對して好ましくは過剰量で、例えば10～30モル過剰で使用される）との反応により得られる。

別法として、式II（ただし、Xはヒドロキシであり、残りの記号は前記の意味である）に類似した化合物は、例えば、式VI

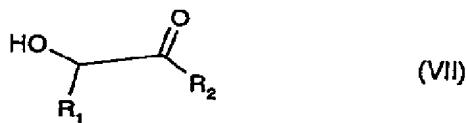


（式中、R4は低級アルキル、例えば特にエチルであり、残りの記号は前記の意味である）

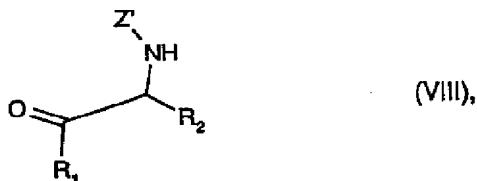
で示される化合物から、無水ジメチルホルムアミドおよび蟻酸の混合物中大幅過剰のホルミアミドとの反応により得られる。この反応は、高温、例えば100°C～150°Cで好ましくは保護気体下で行われる。

この発明はまた、式VおよびVIの新規出発物質に関するものもある。

中間体として使用される式Vの1-(Z')-2-アミノ-3-シアノ-ピロールは、自体公知であり、既に公開された〔例えばロス、H.J.およびエガー、K.、「アルヒフ・デル・ファルマツィー」308、179（1975）参照〕方法により高収率で製造され得る。その目的の場合、例えば、式VII

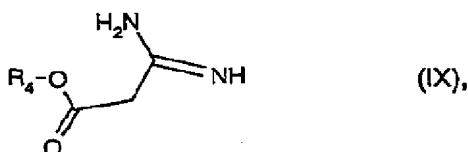


で示される化合物を、まず式  $Z' - \text{NH}_2$  で示されるアミンと反応させることにより、式 VIII



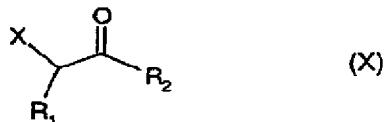
の化合物が形成され、次いでこれを式  $\text{C}_6\text{H}_5(\text{CN})_2$  で示されるマロン酸ジニトリルにより式 V で示される所望の中間体に変換する。詳細には、アミン  $Z' - \text{NH}_2$  との反応は、慣用的な縮合条件下、例えば触媒量の強酸、例えば塩酸または p-トルエンスルホン酸の存在下、適当な溶媒、例えばベンゼンまたはトルエン中、水分を除去しながら高温で（好ましくは沸騰温度で）行われ、式 VIII で示される反応性  $\alpha$ -アミノケトンが形成される。これは単離はされないが、加熱し、水分をさらに除去し、必要ならば少量の塩基、例えばピペリジンを加えることにより即座にマロン酸ジニトリルと縮合し、式 V の化合物が得られる。

中間体として使用される式 VI（ただし、 $R_2$  は  $N$ -ベンジル- $\alpha$ -ピリジニウム-2-イルであり、残りの記号は前記の意味である）で示される化合物は、例えば式 VI（ただし、 $R_2$  は水素であり、残りの記号は前記の意味である）で示される化合物を、適当な溶媒、例えばハロゲン化炭化水素、例えば特にメチレンクロリド中  $N$ -ベンジル-2-ブロモ- $\alpha$ -ピリジニウムブロミドと反応させることにより得られる。この反応は、好ましくは暗所中無水条件下室温または高温、例えば 20°C ~ 80°C で 2,6-ジメチル- $\alpha$ -ピリジン（2,6-ルチジン）の存在下、保護気体下で行われる。式 VI で示される残りの化合物は、例えば式 IX



(式中、R<sub>4</sub>は前記の意味)

で示される2-アミジノ-酢酸低級アルキルエステルを、式X



(式中、記号は前記の意味)

で示される2-X-1-R<sub>2</sub>-エタン-1-オン誘導体と反応させることにより得られる。脱離基Xは好ましくは臭素である。式IXで示される2-アミジノ-酢酸低級アルキルエステルは、冰冷しながら、当量(equinormal amounts)の塩基、例えば特にナトリウムエタノレートの助けによる反応開始前に、その酸付加塩、例えば特にその塩酸塩から除かれる。この反応は、適当な溶媒、例えば特に低級アルカノール、例えば好ましくはエタノール中、0°C～50°Cの好ましい温度、特に室温で行われる。

一般的操作条件:

この方法に従い入手され得る塩形成特性を有する式Iの遊離化合物は、自体公知の方法で、例えば酸またはそれらの適当な誘導体で処理することにより、例えば適当な酸を適当な溶媒、例えばエーテル、例えば環状エーテル、特にジオキサンまたはより特定すればテトラヒドロフランに溶かした式Iの化合物に加えることによりそれらの塩類に変換され得る。

本発明により得られる異性体混合物は、自体公知の方法で個々の異性体に分離され得る。ラセミ混合物は、例えば光学的に純粋な塩形成性試薬により塩を形成させ、その要領で得られたジアステレオマー混合物を例えば分別結晶化方法により分離することにより分離され得る。

上記反応は、大気圧下または密閉容器中、適当ならば加圧下、および／または不活性雰囲気中、例えば窒素雰囲気下、溶媒または希釈剤、好ましくは使用されている試薬に対して不活性であり、その溶媒であるものの非存在または慣例的には存在下、低温、常温または高温、例えば約-80°C～約200°C、好ましくは約-20°C～約150°Cの温度範囲、例えば使用溶媒の沸点で反応および／ま

たは反応物の性質によって、触媒、縮合剤（例えば五酸化磷）または中和剤、例えば塩基、特に窒素塩基、例えばトリエチルアミン塩酸塩の非存在または存在下、自体公知の反応条件下で実施され得る。

各場合に与えられる特定の反応条件が好ましい。

溶媒および希釈剤は、例えば水、アルコール類、例えば低級アルキル水酸化物

e) 式 I (ただし、基 R、R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> のうちの少なくとも 1 個はアミノー置換フェニルであり、残りの置換基は式 I の化合物に関する前記の定義と同じである) の化合物を製造するため、式 I (ただし、基 R、R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> のうちの少なくとも 1 個はニトロー置換フェニルであり、残りの置換基は式 I の化合物に関する前記の定義と同じであり、基 R、R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> に存在する遊離官能基があればそれらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている) に対応する化合物に対し接触水素化を行い、存在する保護基があればそれらを除去し、

そして製法の変形 a) ~ e) のうちの一法を実施した後、塩を製造するのに必要であれば、生成した式 I の遊離化合物を塩に変換するか、または遊離化合物を製造するのに必要であれば生成した式 I の化合物の塩を遊離化合物に変換することを含む。

#### 製造工程の詳細な説明

上記製法は、下記で詳細に記載されている（ドイツ国公開公報第3036390号、1982年5月13日公開およびA.ヨルゲンセンら、「ジャーナル・オブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー」22、859〔1985〕も参照）。後続のより正確な記載において、特記していない場合、基 R、R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> および n は式 I の化合物に関する意味と同じである。

#### 一般的事項：

式 I の最終産物は、式 I で示される他の最終産物の製造用の出発物質における保護基としても使用され得る置換基を含み得る。本文で特記していない場合、「保護基」の語は、この明細書では、式 I で示される特に所望された最終産物の構成成分ではない容易に除去され得る基のみを示すのに使用される。

方法 a)

式IIの化合物において、適当な脱離基Xは、好ましくはハロゲン、例えば臭素、沃素または特に塩素である。1-アリール-低級アルキルZは、好ましくは1-フェニル-低級アルキル、例えば特に1-フェニルエチルまたはさらに特定すればベンジルである。

基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基は、必要ならば容易に除去され得る保護

基により保護されており、特にアミノまたは低級アルキルアミノである。

保護基およびそれらの導入および除去については、例えば「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・ケミストリー」、プレナム・プレス、ロンドン、ニューヨーク1973、および「メトデン・デル・オルガニション・ヘミー」、ホウベン-ペイル、第4版、15/1巻、ダルグ-チーメ-フェルラーク、ステュットガルト、1974およびテオドーラ、W.グリーネ、「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシス」、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ、ニューヨーク1981に記載されている。容易に、すなわち、例えば加溶媒分解、還元、光分解により、または生理学的条件下で望ましくない二次反応を伴わずに除去され得るというのが、保護基の特徴である。

保護アミノ基は、例えば容易に開裂可能なアシルアミノ、アリールメチルアミノ、エーテル化メルカプトアミノまたは2-アシル-低級アルケ-1-エニル-アミノ基の形態で存在し得る。

かかるアシルアミノ基において、アシルは、例えば18個以下の炭素原子を有する例えば有機カルボン酸、特に非置換または置換、例えばハローまたはアリール-置換、アルカンカルボン酸または非置換または置換、例えばハロー、低級アルコキシまたはニトロ-置換の安息香酸、または炭酸セミエステルのアシル基である。上記のアシル基は、例えば低級アルカノイル、例えばホルミル、アセチルまたはプロピオニル、ハロー低級アルカノイル、例えば2-ハロアセチル、特に2-クロロー、2-ブロモ、2-ヨード、2,2,2-トリフルオローまたは2,2,2-トリクロロ-アセチル、非置換または置換、例えばハロー、低級アルコキシまたはニトロ-置換の、ベンゾイル、例えばベンゾイル、4-クロロ

ベンゾイル、4-メトキシベンゾイルまたは4-ニトロベンゾイル、または低級アルキル基の1位が分枝状であるかまたは好適には1または2位が置換されている低級アルコキシカルボニル、特にセ-低級アルコキシカルボニル、例えばセ-ブトキシカルボニル、好ましくは、非置換または例えば低級アルキル、特にセ-低級アルキル、例えばセ-ブチル、低級アルコキシ、例えばメトキシ、ヒドロキシ、ハロゲン、例えば塩素、および/またはニトロによりモノーもしくはポリ-

置換されたフェニルである1個または2個のアリール基を有するアリールメトキシカルボニル、例えば非置換または置換ベンジルオキシカルボニル、例えば4-ニトロベンジルオキシカルボニル、または置換ジフェニルメトキシカルボニル、例えばベンゾヒドリルオキシカルボニルまたはジ(4-メトキシフェニル)メトキシカルボニル、アロイルメトキシカルボニル(ただし、アロイル基は、好ましくは非置換またはハロゲン、例えば臭素により置換されたベンゾイルである)、例えばフェナシルオキシカルボニル、2-ハロー-低級アルコキシカルボニル、例えば2,2,2-トリクロロエトキシカルボニル、2-ブロモエトキシカルボニルまたは2-ヨードエトキシカルボニル、または2-(トリー置換シリル)-エトキシカルボニル(ただし、置換基は各々互いに独立して、15個以下の炭素原子を有する非置換または置換、例えば低級アルキル、低級アルコキシ、アリール、ハローまたはニトロ-置換された脂肪族、芳香脂肪族、脂環式または芳香族炭化水素基、例えば対応する非置換または置換低級アルキル、フェニル低級アルキル、シクロアルキルまたはフェニルである)、例えば2-トリー低級アルキルシリル-エトキシカルボニル、例えば2-トリメチルシリルエトキシカルボニルまたは2-(ジ-n-ブチル-メチル-シリル)エトキシカルボニル、または2-トリアリールシリルエトキシカルボニル、例えば2-トリフェニルシリルエトキシカルボニルである。

モノー、ジーまたは特にトリー-アリールメチルアミノ基であるアリールメチルアミノ基では、アリール基は特に非置換または置換フェニル基である。それらの基は、例えばベンジル、ジフェニルメチルおよび特にトリチルアミノである。

かかる基により保護されたアミノ基におけるエーテル化メルカプト基は、特にアリールチオまたはアリール-低級アルキルチオであり、ここでアリールは、特に非置換または例えば低級アルキル、例えばメチルまたはセーブチル、低級アルコキシ、例えばメトキシ、ハロゲン、例えば塩素および/またはニトロにより置換されたフェニルである。対応するアミノ保護基は、例えば4-ニトロフェニルチオである。

アミノ保護基として使用され得る2-アシル-低級アルケ-1-エン-1-イル基において、アシルは、例えば低級アルカンカルボン酸、非置換または例えば低級アルキル、例えばメチルまたはセーブチル、低級アルコキシ、例えばメトキシ、ハロゲン、例えば塩素および/またはニトロにより置換されている安息香酸、または特に炭酸セミエステル、例えば炭酸低級アルキルセミエステルの対応する基である。対応する保護基は、特に1-低級アルカノイル-プロブ-1-エン-2-イル、例えば1-アセチル-プロブ-1-エン-2-イル、または1-低級アルコキシカルボニル-プロブ-1-エン-2-イル、例えば1-エトキシカルボニル-プロブ-1-エン-2-イルである。

好ましいアミノ保護基は、炭酸セミエステルのアシル基、特にセーブチルオキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル（非置換または例えば示された要領で置換されている）、例えば4-ニトロ-ベンジルオキシカルボニル、またはジフェニルメトキシカルボニル、または2-ハロー-低級アルコキシカルボニル、例えば2,2,2-トリクロロエトキシカルボニル、同じくトリチルまたはホルミルである。

式IIの誘導体および式IIIのアミン間における反応は、適当な不活性極性溶媒、特にアルコール類、例えば低級アルカノール、例えばメタノール、プロパノール、イソプロパノールまたは特にエタノールまたはn-ブタノール中で行われる。場合によっては、可溶化剤、例えば1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン(DMPU)を加えると有利である。この反応は、好ましくは還流条件下、高温、例えば70~150°Cの温度範囲で行われる。

式IIの化合物におけるZが1-アリール-低級アルキルである場合、その基は、生成した式Iの化合物の前駆体から除去される（窒素のところで水素原子に代わるZを伴う）。それは、例えば、20°C～150°Cの好ましい温度で適当な場合水の存在下、プロトン酸、例えば塩酸、リン酸またはポリリン酸で処理することにより（すなわち、特にZに関して好ましい方法=1-フェニルエチル）、または好ましくは芳香族溶媒中、特にベンゼンおよび/またはトルエン中、高温で、特に還流下、ルイス酸、特にAlCl<sub>3</sub>で処理することにより〔すなわち、特に

Zに関して好ましい変形=ベンジル、「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブレタン」39(5)、1152(1991)における類似方法についても参照〕行われる。

式Iで示される所望の最終産物の構成成分ではない保護基の除去は、自体公知の方法で、例えば加溶媒分解、特に加水分解、加アルコール分解または酸加水分解、または還元、特に水素化分解または化学的還元により、適宜徐々にまたは同時に行われる。

保護アミノ基は、自体公知の方法で、保護基の性質に従い、様々な方法、好ましくは加溶媒分解または還元により遊離化する。2-ハロー-低級アルコキシカルボニルアミノ（適当な場合2-ブロモ-低級アルコキシカルボニルアミノ基から2-ヨード-低級アルコキシカルボニルアミノ基への変換後）、アロイルメトキシカルボニルアミノまたは4-ニトロベンジルオキシカルボニルアミノは、例えば適当な化学的還元剤、例えば適当なカルボン酸、例えば酢酸水溶液の存在下亜鉛で処理することにより開裂され得る。アロイルメトキシカルボニルアミノは、求核的な好ましくは塩形成性試薬、例えばナトリウムチオフェノラートで処理することによっても開裂され、同じく4-ニトロベンジルオキシカルボニルアミノはアルカリ金属ジチオン酸塩、例えばジチオン酸ナトリウムで処理することにより開裂され得る。非置換または置換ジフェニルメトキシカルボニルアミノ、セ-低級アルコキシカルボニルアミノまたは2-トリ置換シリルエトキシカルボニルアミノは、適当な酸、例えば蟻酸またはトリフルオロ酢酸で処理することにより

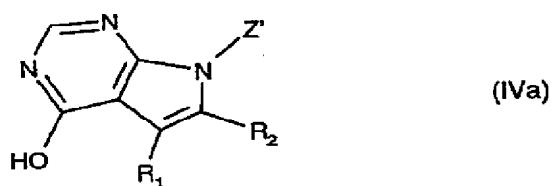
開裂され得る。非置換または置換ベンジルオキシカルボニルアミノは、例えば水素化分解により、すなわち、適当な水素化触媒、例えばパラジウム触媒の存在下水素で処理することにより開裂され得る。非置換または置換トリアリールメチルアミノまたはホルミルアミノは、適当な場合水の存在下、例えば酸、例えば無機酸、例えば塩酸、または有機酸、例えば蟻酸、酢酸またはトリフルオロ酢酸で処理することにより開裂され得る。そして有機シリル基により保護されたアミノ基は、例えば加水分解または加アルコール分解方法により除かれ得る。2-ハロアセチル、例えば2-クロロアセチルにより保護されたアミノ基は、塩基の存在下チオ尿素で、またはチオ尿素のチオール酸塩、例えばアルカリ金属チオール酸塩で処理し、それに続いて生成した縮合産物を加溶媒分解、例えば加アルコール分解または加水分解することにより除かれ得る。2-置換シリルエトキシカルボニルにより保護されたアミノ基は、フルオリドアニオンを生じるフッ化水素酸塩で処理することによっても遊離アミノ基に変換され得る。

方法 b)

式IVで示される化合物における1-アリール-低級アルキルZ'は、特に1-フェニルエチルおよびまたベンジルである。

式IVの化合物は互換平衡状態（ラクタム／ラクチム形態）であり、ラクタム形態（式IV）が優勢であると思われる。式IVは、可能な2平衡形態を表すのに使用される。

ラクチム形態は式IVa



（式中、基は式IVの化合物の場合と同じ意味を有する）

を有する。

この発明は、同様に式IVおよびIVaで示される新規化合物に関するものである。

。

特に五酸化磷 ( $P_4O_{10}$ ) が、脱水剤、特に強力な化学的脱水剤として使用される。

第3級アミンとして適當なのは、特にアルキル、特に低級アルキル、例えばメチルまたはエチル、および3～7個の炭素原子を有するシクロアルキル、特にシクロヘキシルから互いに独立して選ばれた3個の基により置換されたアンモニア、例えばN,N-ジメチル-N-シクロヘキシルアミン、N-エチル-N,N-ジイソプロピルアミンまたはトリエチルアミンまたはさらにピリジン、N-メチルモルホリンまたは4-ジメチルアミノピリジンである。

式IVのピロロ-ピリミジノンおよび式IIIのアミン間の反応は、高温、例えば2

00～250°Cで行われる。

方法c)

この反応は、適當な不活性溶媒、例えば適當なエーテル、例えば環状エーテル、例えば特にテトラヒドロフラン中水分を排除しながら、好ましくは還流下、高温で行われる。

方法d)

この反応は、約-20°C～+50°Cの温度で、好ましくは冰冷しながらまたは室温で、適當な不活性溶媒、例えば適當なハロゲン化炭化水素、例えば特にメチレンクロリド中、水分を排除しながら行われる。

方法e)

水素化は、高圧下または好ましくは標準圧力下、不活性溶媒または溶媒混合物、例えば特に適當な環状エーテルおよび適當な低級アルカノールの混合物、例えば好ましくはテトラヒドロフランおよびメタノールの混合物中、適當な水素化触媒、例えば特にラネーニッケルの存在下ほぼ0°C～+50°Cの温度、好ましくは室温で行われる。

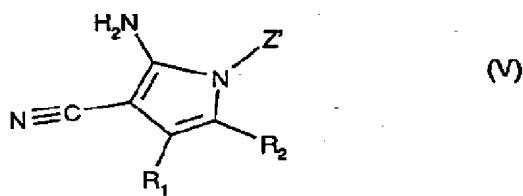
出発物質：

式IIの出発物質は新規であり、この発明はまたそれに関するものもある。それらは、ドイツ国公開公報第2818676号(1979年11月8日公開)お

およびドイツ国公開公報第3036390号(1982年5月13日公開)に記載された方法と類似した方法により製造され得る。

式II(ただし、Xは塩素である)で示される出発物質は、例えば、還流温度で水分を排除しながらオキシ塩化燐(ホスホリルクロリド、P(=O)Cl<sub>3</sub>)との反応により式II(ただし、Xはヒドロキシである)に類似した化合物から得られる。所望ならば、こうして得られた式II(ただし、Xは塩素である)の出発物質のさらなる反応は、同じ容器中で、すなわち一ポット反応として式IIIのアミンにより行われ得る。その目的の場合、オキシ塩化燐との反応が一旦完了すると、その反応からの反応混合物を蒸発により濃縮乾固し、適当な溶媒、例えばn-ブタノールにより懸濁液にし、そして式IIIのアミンとさらに反応させる。

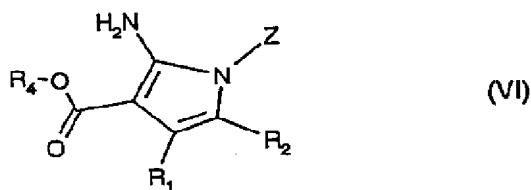
式II(ただし、Xはヒドロキシである)に類似した化合物は、例えば、式V



(式中、記号は前記の意味)

で示される化合物から、高温、例えば80°Cから沸騰温度の温度範囲で、適当な場合不活性溶媒、例えばジメチルホルムアミドの存在下、蟻酸(式Vの化合物に対して好ましくは過剰量で、例えば10~30モル過剰で使用される)との反応により得られる。

別法として、式II(ただし、Xはヒドロキシであり、残りの記号は前記の意味である)に類似した化合物は、例えば、式VI

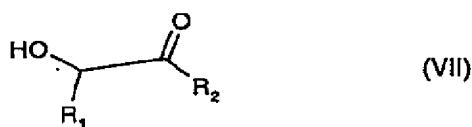


(式中、R<sub>4</sub>は低級アルキル、例えば特にエチルであり、残りの記号は前記の意味である)

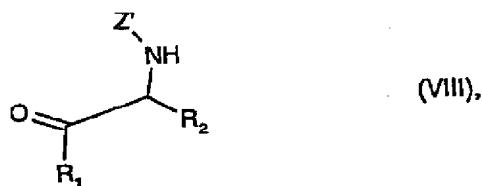
で示される化合物から、無水ジメチルホルムアミドおよび蟻酸の混合物中大幅過剰のホルミアミドとの反応により得られる。この反応は、高温、例えば100°C ~ 150°Cで好ましくは保護気体下で行われる。

この発明はまた、式VおよびVIの新規出発物質に関するものもある。

中間体として使用される式Vの1-(Z')-2-アミノ-3-シアノ-ピロールは、自体公知であり、既に公開された〔例えばロス、H. J. およびエガー、K.、「アルヒフ・デル・ファルマツィー」308、179 (1975) 参照〕方法により高収率で製造され得る。その目的の場合、例えば、式VII



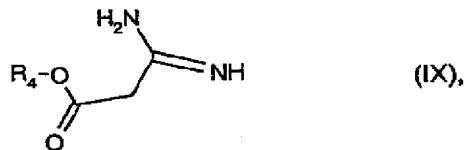
で示される化合物を、まず式Z'-NH<sub>2</sub>で示されるアミンと反応させることにより、式VIII



の化合物が形成され、次いでこれを式C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(CN)<sub>2</sub>で示されるマロン酸ジニトリルにより式Vで示される所望の中間体に変換する。詳細には、アミンZ'-NH<sub>2</sub>との反応は、慣用的な縮合条件下、例えば触媒量の強酸、例えば塩酸またはp-トルエンスルホン酸の存在下、適当な溶媒、例えばベンゼンまたはトルエン中、水分を除去しながら高温で（好ましくは沸騰温度で）行われ、式VIIIで示される反応性α-アミノケトンが形成される。これは単離はされないが、加熱し、水分をさらに除去し、必要ならば少量の塩基、例えばビペリジンを加えることにより即座にマロン酸ジニトリルと縮合し、式Vの化合物が得られる。

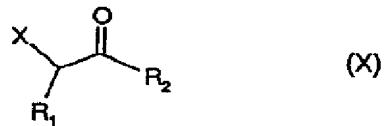
中間体として使用される式VI（ただし、R<sub>2</sub>はN-ベンジル-ピリジニウム-2-イルであり、残りの記号は前記の意味である）で示される化合物は、例えば式VI.（ただし、R<sub>2</sub>は水素であり、残りの記号は前記の意味である）で示される化合物を、適当な溶媒、例えばハロゲン化炭化水素、例えば特にメチレンクロリ

ド中N-ベンジル-2-ブロモピリジニウムプロミドと反応させることにより得られる。この反応は、好ましくは暗所中無水条件下室温または高温、例えば20°C~80°Cで2,6-ジメチル-ピリジン(2,6-ルチジン)の存在下、保護気体下で行われる。式VIで示される残りの化合物は、例えば式IX



(式中、R<sub>4</sub>は前記の意味)

で示される2-アミジノ-酢酸低級アルキルエステルを、式X



(式中、記号は前記の意味)

で示される2-X-1-R<sub>2</sub>-エタン-1-オン誘導体と反応させることにより得られる。脱離基Xは好ましくは臭素である。式IXで示される2-アミジノ-酢酸低級アルキルエステルは、氷冷しながら、当量(equinormal amounts)の塩基、例えば特にナトリウムエタノレートの助けによる反応開始前に、その酸付加塩、例えば特にその塩酸塩から除かれる。この反応は、適当な溶媒、例えば特に低級アルカノール、例えば好ましくはエタノール中、0°C~50°Cの好ましい温度、特に室温で行われる。

一般的操作条件:

この方法に従い入手され得る塩形成特性を有する式Iの遊離化合物は、自体公知の方法で、例えば酸またはそれらの適当な誘導体で処理することにより、例えば適当な酸を適当な溶媒、例えばエーテル、例えば環状エーテル、特にジオキサンまたはより特定すればテトラヒドロフランに溶かした式Iの化合物に加えることによりそれらの塩類に変換され得る。

本発明により得られる異性体混合物は、自体公知の方法で個々の異性体に分離

され得る。ラセミ混合物は、例えば光学的に純粹な塩形成性試薬により塩を形成させ、その要領で得られたジアステレオマー混合物を例えれば分別結晶化方法により分離することにより分離され得る。

上記反応は、大気圧下または密閉容器中、適当ならば加圧下、および／または不活性雰囲気中、例えば窒素雰囲気下、溶媒または希釈剤、好ましくは使用されている試薬に対して不活性であり、その溶媒であるものの非存在または慣例的には存在下、低温、常温または高温、例えば約-80°C～約200°C、好ましくは約-20°C～約150°Cの温度範囲、例えば使用溶媒の沸点で反応および／または反応物の性質によって、触媒、縮合剤（例えば五酸化磷）または中和剤、例えば塩基、特に窒素塩基、例えばトリエチルアミン塩酸塩の非存在または存在下、自体公知の反応条件下で実施され得る。

各場合に与えられる特定の反応条件が好ましい。

溶媒および希釈剤は、例えば水、アルコール類、例えば低級アルキル水酸化物

例えばメタノール、エタノール、プロパノールまたは特にブタノール、ジオール類、例えばエチレングリコール、トリオール類、例えばグリセリン、またはアリールアルコール類、例えばフェノール、酸アミド類、例えばカルボン酸アミド類、例えばジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドまたは1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン(DMPU)、カルボン酸、特に蟻酸または酢酸、無機酸のアミド類、例えばヘキサメチルリン酸トリアミド、エーテル類、例えば環状エーテル類、例えばテトラヒドロフランまたはジオキサン、または非環式エーテル類、例えばジエチルエーテルまたはエチレングリコールジメチルエーテル、ハロゲン化炭化水素、例えばハロー低級アルカン類、例えばメチレンクロリドまたはクロロホルム、ケトン類、例えばアセトン、ニトリル、例えばアセトニトリル、酸無水物、例えば無水酢酸、エステル類、例えば酢酸エチル、ビスアルカンスルフィン類、例えばジメチルスルホキシド、窒素含有複素環化合物、例えばピリジン、炭化水素、例えば低級アルカン類、例えばヘプタン、または芳香族化合物、例えばベンゼン、トルエンまたはキシレン

(複数も可)、またはそれら溶媒の混合物であり、各場合によって上述の反応に適した溶媒が選択され得る。

得られる式Iの化合物またはその塩類の後処理には慣用的方法、例えば過剰試薬の加溶媒分解、再結晶化、クロマトグラフィー、例えば分配、イオンまたはゲルクロマトグラフィー、無機および有機溶媒相間への分配、特に酸性化または塩基度もしくは塩含有量増加後における单一または多重抽出、吸湿性塩類による乾燥、消化、沪過、洗浄、溶解、蒸発濃縮(必要ならば真空または高度減圧下で)、蒸留、例えば油状物形態でまたは母液から得られる化合物の結晶化、同じく可能な最終産物の結晶による接種、または後処理段階の2つまたはそれ以上の組み合わせなどが使用され、それらはまた反復的に使用され得る。

出発物質および中間体は、例えば上述された後処理後における純粹形態、部分的純粹形態または例えば粗生成物の形態で直接的に使用され得る。

式Iの化合物の遊離形態および塩形態間における密接な関係を考慮に入れると、上記および下記で遊離化合物およびそれらの塩類を指すものは、化合物が塩形

成

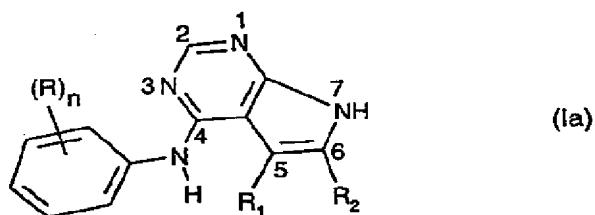
基を含むものであれば、適宜および便宜上、それぞれ対応する塩類および遊離化合物もまた包含されるものとして理解すべきである。

これらの化合物はまた、それらの塩類も含め、水和物形態で得られるか、またはそれらの結晶は、例えば結晶化に使用される溶媒を含み得る。

本発明方法において、使用される出発物質は、好ましくは特に貴重なものとして初めに記載された式Iの新規化合物を誘導するものである。

この発明はまた、この方法のいずれかの段階で中間体として得られる化合物が、出発物質として使用され、残りの操作段階が行われるかまたは出発物質が反応条件下で形成されるかまたは誘導体、例えばその塩形態で使用される方法のそれらの形態に関するものである。

この発明は、特に、式Iの範囲内に含まれる、式Ia



[式中、

n が 1 ~ 3 であり、

R が、ハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルであって、幾つかの基 R が分子中に存在するとき、それらの基は同一または異なるものであり得、

a) R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> が、各々互いに独立して、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバ

モイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、非置換またはハロ-もしくは低級アルキル-置換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、メルカプトまたは式 R<sub>3</sub>-S(=O)<sub>m</sub>- (式中、R<sub>3</sub> は低級アルキルであり、m は 0、1 または 2 である) で示される基により置換された低級アルキルであり、または

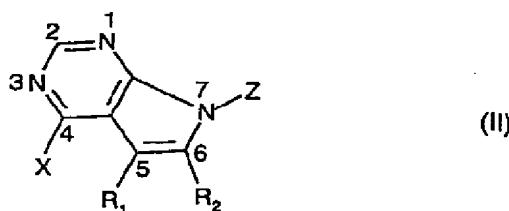
b) 基 R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> のうちの一方が非置換低級アルキルまたは非置換フェニル

であって、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方が上記 a) で与えられた意味のうちの一つ（ただし、水素を除く）を有するか、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、非置換またはアミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジー低級アルキルカルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}$ -1,4-アルカジエニレン、または9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである]

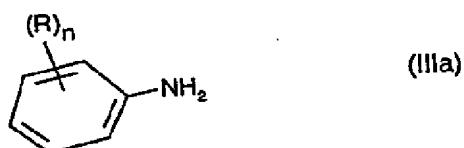
で示される7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体またはその塩の製造方法であって、

a) 式II



[式中、Xは適当な脱離基、Zは水素または1-アリール-低級アルキルであり、残りの置換基は式Iaの化合物に関する場合と同じ意味を有し、基  $R_1$  および  $R_2$  に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている]

で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体を、式IIIa

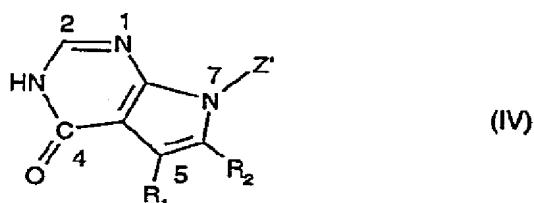


[式中、Rおよびnは、式Iaの化合物に関する場合と同じ意味であり、基Rに存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている]

で示されるアニリン誘導体と反応させ、存在する保護基およびそれが存在する場

合 1-アリール-低級アルキル基Zを除去し、または

b) 上記式IIIaのフェニルアミンを、脱水剤および第3級アミンの存在下で、式IV



[式中、Z'は1-アリール-低級アルキルであり、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>は式Iaの化合物の場合と同じ意味であり、基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている]

で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オン誘導体と反応させ、存在する保護基があればそれらを除去し、または

c) 式Ia（ただし、R<sub>1</sub>はジメチルアミノーメチルであり、残りの置換基は式Iaの化合物に関する場合と同じ意味である）の化合物を製造する場合、N、N-ジメチルメチレンインモニウムヨージドと、式Ia（ただし、R<sub>1</sub>は水素であり、残りの置換基は式Iaの化合物の場合と同じ意味であり、基R<sub>1</sub>および

R<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている）に対応する化合物を反応させ、存在する保護基があればそれらを除去し、または

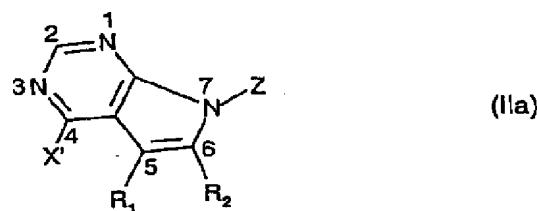
d) 式Ia（ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はヒドロキシ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iaの化合物に関する前記の定義と同じである）の化合物を製造するため、式Ia（ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はメトキシ-置換フェニルであり、残りの置換基は式Iaの化合物に関する前記の定義と同じであり、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている）に対応する化合物を三臭化ホウ素と反応させ、存在する保護基があればそれらを除去し、または

e) 式Ia（ただし、基R、R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>のうちの少なくとも1個はアミノ-

置換フェニルであり、残りの置換基は式 I a の化合物に関する前記の定義と同じである）の化合物を製造するため、式 I a （ただし、基 R 、 R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> のうちの少なくとも 1 個はニトロ-置換フェニルであり、残りの置換基は式 I a の化合物に関する前記の定義と同じであり、基 R 、 R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> に存在する遊離官能基があれば、それらは必要ならば容易に除去可能な保護基により保護されている）に対応する化合物に対し接触水素化を行い、存在する保護基があればそれらを除去し、

そして製法の変形 a ) ~ e ) のうちの一法を実施した後、塩の製造に必要であれば、生成した式 I a の遊離化合物を塩に変換するか、または遊離化合物の製造に必要であれば生成した式 I a の化合物の塩を遊離化合物に変換することを含む方法に関するものである。

この発明はまた、式 II a



[式中、

X' はヒドロキシまたは適当な脱離基であり、

Z は水素または 1-アリール-低級アルキルであり、

R<sub>1</sub> は、水素または非置換またはジ低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、そして

R<sub>2</sub> は、

a ) カルバモイル-メトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニルメトキシ、低級アルコキシカルボニルメトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、

b ) 非置換またはハロー-もしくは低級アルキル-置換ピリジル、

c) N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、N-ベンジルカルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、または

d)

α) ハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、

β) 非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフェニルアミノ、

γ) ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジ-低級アルキルカルバモイル、メルカプトまたは

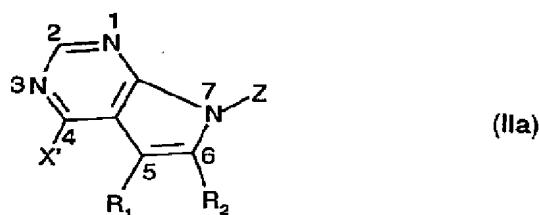
δ) 式  $R_3-S(O)_m-$  (式中、 $R_3$ は低級アルキルであり、 $m$ は0、1または2である) で示される基

により置換された低級アルキル

である]

で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体、式II (ただし、X'はヒドロキシである) の化合物の互変異性体である4-ケト誘導体またはそれらの化合物の塩に関するものである。

この発明はまた、式IIa



[式中、

X'はヒドロキシまたは脱離基であり、

Zは水素または1-アリール-低級アルキルであり、および

a)  $R_1$ および $R_2$ は、各々互いに独立して、カルバモイル-メトキシ、カルボキシメトキシ、ベンジルオキシカルボニルメトキシ、低級アルコキシカルボニルメトキシ、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、N-ベンジル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルア

ミノ、非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフェニルアミノ、ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、メルカプトまたは式 $R_3-S(O)_m-$ （式中、 $R_3$ は低級アルキルであり、 $m$ は0、1または2である）で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b) 基 $R_1$ および $R_2$ のうちの一方は非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであって、基 $R_1$ および $R_2$ のうちの他方は上記a)で与えられた意味のうちの一

つ（ただし、水素を除く）を有するか、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  は一緒になって、非置換またはアミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}$  -1,4-アルカジエニレン、または9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである]

で示されるピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体および式IIa（ただし、X'はヒドロキシである）の化合物の互変異性体である4-ケト誘導体およびそれらの化合物の塩に関するものである。

この発明は、特に式IIaにおいて、

X'がヒドロキシまたは脱離基であり、

Zが水素または1-アリール-低級アルキルであり、および

a)  $R_1$  および  $R_2$  が、各々互いに独立して、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノ、ヒドロキ

シ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジー低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、メルカプトまたは式  $R_3-S(O)_m-$ （式中、 $R_3$  は低級アルキルであり、mは0、1または2である）で示される基により置換された

低級アルキルであり、または

b) 基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方が非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであって、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方が上記 a) で与えられた意味のうちの一つ（ただし、水素を除く）を有するか、または

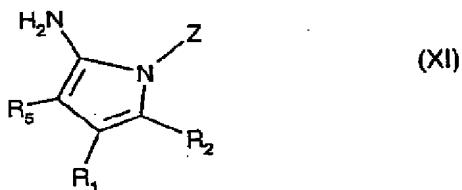
c)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、非置換またはアミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキルカルバモイル、N,N-ジー低級アルキルカルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}$ -1,4-アルカジエニレン、または9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンである。

ピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体および式IIa（ただし、X'はヒドロキシである）の化合物の互変異性体である4-ケト誘導体およびそれらの化合物の塩類に関するものである。

式IIaで示される化合物および式IIa（ただし、X'はヒドロキシである）の化合物の互変異性体である4-ケト誘導体は、上記で示された式II、IVおよびIV

aの出発物質として使用され得、それらの出発物質と同様にして製造される。

この発明はまた、式X I



〔式中、

Zは水素または1-アリール-低級アルキルであり、

a)  $R_1$ は、水素または非置換またはジ低級アルキルアミノにより置換された低級アルキルであり、および

$R_2$ は、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カル

ボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、

β) 非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、

γ) N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、N-ベンジル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、または

δ)

δα) ハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジ-低級アルキルアミノ、

δβ) 非置換またはフェニル部分がハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、低級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、シアノ、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジ-低級アルキルアミノまたはトリフルオロメチルにより置換されたフェニルアミノ、または

δγ) ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジ-低級アルキル-カルバモイル、または

δδ) 式  $R_3-S(O)_m-$  (式中、 $R_3$ は低級アルキルであり、 $m$ は0、1または2である) で示される基

により置換された低級アルキルであり、または

b)  $R_1$ および $R_2$ は一緒になって、9個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンであり、

$R_5$ はシアノまたは低級アルコキシカルボニルである]

で示されるピロール誘導体およびそれらの化合物の塩類に関するものである。

この発明は、特に式X-Iにおいて、

Z が水素または 1-アリール-低級アルキルであり、

a)  $R_1$  および  $R_2$  が、各々互いに独立して、フェニル、アミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、シアノまたはニトロにより置換されたフェニル、水素、非置換またはハローもしくは低級アルキル-置換ピリジル、N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル、ナフチル、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、ホルミル、低級アルカノイル、低級アルケニル、低級アルケニルオキシ、またはハロゲン、アミノ、低級アルキルアミノ、ピペラジノ、ジー低級アルキルアミノ、ヒドロキシ、低級アルコキシ、シアノ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイル、メルカプトまたは式  $R_3-S(O)_m$  (式中、 $R_3$  は低級アルキルであり、 $m$  は 0、1 または 2 である) で示される基により置換された低級アルキルであり、または

b) 基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの一方が非置換低級アルキルまたは非置換フェニルであって、基  $R_1$  および  $R_2$  のうちの他方が上記 a) で与えられた意味のうちの一つ（ただし、水素を除く）を有するか、または

c)  $R_1$  および  $R_2$  が一緒になって、非置換またはアミノ、低級アルカノイルアミノ、低級アルキルアミノ、N,N-ジー低級アルキルアミノ、ニトロ、ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アルカノイルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、N-低級アルキル-カルバモイル、N,N-ジー低級アルキル-カルバモイルまたはシアノにより置換された  $C_4-C_{10}$  -1,4-アルカジエニレン、または 9 個以下の炭素原子を有するアザ-1,4-アルカジエニレンであり、

$R_5$  がシアノまたは低級アルコキシカルボニルである、

ピロール誘導体およびそれらの化合物の塩類に関するものである。

式X Iで示されるピロール誘導体は、上記式VおよびVIの出発物質として使用され得、それらの出発物質と同様にして製造される。

この発明はまた、式IIaおよびXI（ただし、置換基は請求項1記載の式Iの化合物が得られるように定義される）で示される中間体に関するものである。

医薬組成物、その製造および本発明に従う、式Iの化合物および有効成分としてそれらの化合物を含んでなる組成物の使用

本発明は、また、有効成分として式Iの化合物の1つを含んでなり、かつ特に、冒頭に記載した疾患の処置に使用できる医薬組成物に関する。温血動物、特にヒトへ腸内投与、例えば、鼻腔内、口内、直腸、または特に経口投与するための組成物および非経口投与、例えば、静脈内、筋肉内、または皮下投与するための組成物が、特に好ましい。組成物は、有効成分を単独で、または好ましくは医薬的に許容し得る担体と共に含んでなる。有効成分の投与量は、処置する疾患によって変わり、また生物種、年齢、体重および個々の条件、個々の薬物動態データ、処置する疾患によっても、投与形式によっても変わる。

本発明は、また、ヒトまたは動物身体の治療的処置法に使用するための医薬組成物、その製法（特に、腫瘍処置のための医薬組成物形態）および腫瘍疾患、特に上記記載の疾患の処置法に関する。

プロテインキナーゼの阻害に応答する疾患、例えば、乾癬または腫瘍を患う温血動物、特にヒトへの投与に適切な医薬組成物が好ましく、それは、式Iの化合物または、塩形成基が存在する場合はその塩を、プロテインキナーゼの阻害に有効な量、少なくとも1つの医薬的に許容し得る担体と共に含んでなる。

医薬組成物は、およそ1%から95%の有効成分を含んでなり、好ましくはおよそ20%からおよそ90%の有効成分を含んでなる単回用量形態の投与形態、および、好ましくはおよそ5%からおよそ20%の有効成分を含んでなる単回用量形態ではない投与形態である。用量ユニット形態は、例えば、糖衣錠、錠剤、アンプル剤、バイアル剤、坐剤またはカプセル剤である。その他の投与形態は、例えば、軟膏剤、クリーム剤、泡沫剤、リップスティック、ドロップ剤、スプレー剤、分散剤等である。例として、およそ0.05gからおよそ1.0gの有効成分

を含んでなるカプセル剤がある。

本発明の医薬組成物は、それ自身知られている方法、例えば、常用の混合、粉碎、調製、溶解、または凍結乾燥プロセスにより、製造する。

有効成分の液剤の使用、およびまた、懸濁剤または分散剤、特に、例えば、有効成分を単独でまたは担体と共に含んでなる凍結乾燥組成物の場合、使用前に製造できる、等張性の水性液剤、分散剤、または懸濁剤の使用が好ましい。医薬組成物は、滅菌でき、および／または賦形剤、例えば、保存剤、安定化剤、湿潤剤、および／または乳化剤、浸透圧を調節するための塩類、および／または緩衝剤を含んでいてもよく、それ自身知られている方法、例えば、常用の溶解および凍結乾燥プロセスにより製造する。上記の液剤または懸濁剤は、増粘物質、例えば、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、デキストラン、ポリビニルピロリドン、またはゼラチンを含むこともある。

油中懸濁剤は、油成分として注射目的に常用される植物油、合成油または半合成油を含む。酸成分として炭素原子を8から22、特に12から22個有する長鎖脂肪酸、例えば、ラウリン酸、トリデシル酸、ミリスチル酸、ペンタデシル酸、パルミチン酸、マルガリン酸、ステアリン酸、アラキドン酸、ベヘン酸、または

対応する不飽和酸、例えば、オレイン酸、エライジン酸、エルカ酸、プラシン酸、またはリノール酸を、所望ならば、抗酸化剤、例えば、ビタミンE、 $\beta$ -カロテンまたは3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシトルエンの添加と共に、含有する液体脂肪酸エステルのようなものを挙げることができる。これらの脂肪酸エステルのアルコール成分は、炭素原子を最大6個有し、一価または多価、例えば、一価、二価、または三価アルコール、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、またはペンタノールまたはそれらの異性体であるが、特にグリコールおよびグリセロールである。よって、次のような脂肪酸エステルの例：オレイン酸エチル、ミリスチル酸イソプロピル、パルミチン酸イソブロピル、“Labrafil M 2375”（トリオレイン酸ポリオキシエチレングリセロール、Gat

tefossé、Paris)、“Labrafil M 1944 CS”(アブリコット果実油の加アルコール分

解により製造され、かつグリセライドおよびポリエチレングリコールエステルからなる、不飽和のポリグリコリシス化グリセライド、Gattefossé、France)、“Labrasol”(T C Mの加アルコール分解により製造され、かつグリセライドおよびポリエチレングリコールエステルからなる、飽和のポリグリコリシス化グリセライド、Gattefossé、France)、および／または“Miglyol 812”(鎖長C<sub>8</sub>ないしC<sub>12</sub>の飽和脂肪酸のトリグリセライド、Hüls AG、Germany)を挙げるが、特に、綿実油、アーモンド油、オリーブ油、ひまし油、ゴマ油、大豆油、とりわけ、アメリカホドイモ油などの植物油がある。

注射用組成物は、滅菌条件下、常法で製造する；アンプルまたはバイアルに組成物を入れ、その容器を封止するのと同じ条件を適用する。

経口投与用の医薬組成物は、例えば、有効成分を1またはそれ以上の固体担体と合わせ、所望ならば、得られた混合物を粉碎し、その混合物または顆粒を加工処理し、所望ならば、また必要ならば、更に賦形剤を添加して、錠剤または糖衣錠核(core)を形成することにより、得ることができる。

適切な担体は、特に、糖などの充填剤、例えば、ラクトース、サッカロース、マンニトールまたはソルビトール、セルロース調製物および／またはリン酸カルシウム、例えば、リン酸三カルシウムまたはリン酸水素カルシウム、また、澱粉

などの結合剤、例えば、トウモロコシ澱粉、コムギ澱粉、コメ澱粉またはジャガイモ澱粉、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、および／またはポリビニルピロリドン、および／または、所望ならば、崩壊剤、例えば、上記の澱粉、またカルボキシメチル澱粉、架橋ポリビニルピロリドン、アルギン酸、またはそれらの塩、例えば、アルギン酸ナトリウムである。追加の賦形剤は、特に、流動調整剤および滑沢剤、例えば、ケイ酸、タルク、ステアリン酸、またはそれらの塩、例えば、ステアリン酸マグネシウムまたはカルシウム、および／またはポリエチレングリコールまたはそれらの誘導体類である。

糖衣錠核に適切な、所望により腸溶性のコーティングを施すことができ、とりわけ、アラビアゴム、タルク、ポリビニルピロリドン、ポリエチレングリコールおよび／または二酸化チタンを含み得る濃糖溶液、または適切な有機溶媒または溶媒混合物におけるコーティング溶液、または、腸溶性コーティング剤の調製のためには、適切なセルロース調製物、例えば、フタル酸アセチルセルロースまたはフタル酸ヒドロキシプロピルメチルセルロースの溶液が使用される。染料または顔料を、例えば、同定の目的で、または異なる用量の有効成分を表示するために、錠剤または糖衣錠コーティングに適用することもできる。

経口投与用医薬組成物は、また、ゼラチンからなる乾燥充填カプセル、およびまたゼラチンからなる軟質の封止カプセル、およびグリセロールまたはソルビトールなどの可塑剤を含む。乾燥充填カプセルは、例えば、トウモロコシ澱粉などの充填剤、結合剤および／またはタルクまたはステアリン酸マグネシウムなどの滑潤剤、および所望により、安定化剤と混合して、有効成分を顆粒形態で含有できる。軟カプセルの場合、有効成分は、好ましくは、適切な液体賦形剤、例えば、脂肪油、パラフィン油、または液体ポリエチレングリコールまたはエチレンまたはポリエチレングリコールなどの脂肪酸エステルに溶解させるかまたは懸濁させ、そこへ、例えば、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル型の安定化剤および洗剤を加えることができる。

他の経口投与形態は、常法により製造したシロップ剤であり、例えば、有効成分を例えば、懸濁形態でかつ約5ないし20%、好ましくは10%の濃度で、または例えば、5または10mlの用量で投与した場合に適切な単回用量を提供する同様の濃度で含む。また、例えば、ミルク中の振盪剤(shakes)の製造用の例えば、粉末または液体濃縮物もまた適している。このような濃縮物は、単回用量中にパッケージしてもよい。

適切な直腸投与可能な医薬組成物は、例えば、有効成分と坐剤用基剤との組み合わせからなる坐剤である。適切な坐剤用基剤は、例えば、天然または合成トリグリセライド類、パラフィン炭化水素類、ポリエチレングリコール類、または高級アルカノール類である。

非経口投与の場合、特に適切なのは、水溶性形態、例えば、水溶性塩形態の有効成分の水性液剤、または増粘物質、例えば、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、ソルビトール、および／またはデキストランおよび所望ならば安定化剤を含有する水性注射用懸濁剤である。有効成分は、所望により、賦形剤と共に、凍結乾燥形態であることができ、非経口投与の前に適切な溶媒の添加により溶液にすることができる。

使用される液剤は、例えば、注入溶液として使用することもできる。

好ましい保存剤は、例えば、アスコルビン酸などの抗酸化剤、またはソルビン酸または安息香酸などの殺菌剤である。

軟膏は、水相または水性相を70%まで、好ましくは20%から50%まで含有する水中油滴エマルションである。脂肪性相として適切なのは、特に、炭化水素、例えば、ペトロラタム、パラフィン油、または硬パラフィンであり、水結合能力を改善するために、好ましくは、適切なヒドロキシ化合物、例えば、脂肪アルコールまたはそのエステル、例えば、セチルアルコール、または羊毛蠣などの羊毛蠣アルコールを含有する。乳化剤は、ソルビタン脂肪酸エステル（Spans）、例えば、オレイン酸ソルビタンおよび／またはイソステアリン酸ソルビタンなどの対応する脂質親和性物質である。水相への添加剤は、例えば、ポリアルコール、例えば、グリセロール、プロピレングリコール、ソルビトールおよび／またはポリエチレングリコールなどの潤滑剤、および保存剤および香料である。

脂肪性軟膏は、無水物であり、基剤として特に、炭化水素、例えば、パラフィン、ペトロラタム、またはパラフィン油、さらには、天然または部分的合成脂肪、例えば、ココナッツ脂肪酸トリグリセライド、または好ましくは硬化油、例えば、水素化アメリカホドイモ油またはヒマシ油、またグリセロールの脂肪酸部分エステル、例えば、モノおよび／またはジステアリン酸グリセロール、およびまた、例えば、水吸収性を高める脂肪アルコール、軟膏のところで記載した乳化剤および／または添加剤を含有する。

クリームは、水を50%以上含有する水中油滴エマルションである。油性基剤として、特に、脂肪アルコール、例えば、ラウリルアルコール、セチルアルコ

ルまたはステアリルアルコール、脂肪酸、例えば、パルミチン酸またはステアリン酸、液体ないし固体ワックス、例えば、ミリスチル酸イソプロピル、羊毛蠣または蜜蠣、および／または炭化水素、例えば、石油ゼリー（ペトロラタム）またはパラフィン油が使用される。適切なエマルションは、優れた親水性特性を有する界面活性物質であり、対応する非イオン性乳化剤、例えば、ポリアルコールの脂肪酸エステルまたはそれらの酸化エチレン添加物、例えば、ポリグリセロール脂肪酸エステルまたはポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル（ツイーン）、およびまたポリオキシエチレン脂肪アルコールエーテルまたは脂肪酸エステル、または対応するイオン性乳化剤、例えば、脂肪アルコール硫酸塩のアルカリ金属塩、例えば、硫酸ラウリルナトリウム、硫酸セチルナトリウムまたは硫酸ステアリルナトリウム、これらは、普通、脂肪アルコール、例えば、セチルアルコールまたはステアリルアルコールの存在下で使用される、などである。水性相への添加物は、とりわけ、クリームの乾燥を低減する物質、例えば、グリセロール、ソルビトール、プロピレングリコールおよび／またはポリエチレングリコールなどのポリアルコール、そしてまた保存剤および香料である。

ペーストは、あらゆる水分または存在する分泌物と結合することを目的とする酸化金属、例えば、酸化チタンまたは酸化亜鉛、またタルクおよび／またはケイ酸アルミニウムなどの分泌物吸収性粉末構成物を有するクリームおよび軟膏である。

泡沫剤は、加圧容器から投与し、エアゾル形態の液体水中油滴エマルションであり、クロロフルオロー低級アルカン、例えば、ジクロロジフルオロメタンおよびジクロロテトラフルオロエタンなどの水素化炭化水素、または好ましくは非水素化気体状炭化水素、空気、N<sub>2</sub>Oまたは二酸化酸素が高圧ガスとして使用される。油性相としては、とりわけ、上記軟膏およびクリームの場合に使用したものが使用され、それに関して記載した添加物も使用される。

着色剤および液剤は、一般に、水性エタノール性基剤を有し、そこへ、とりわけ、蒸発を低減するための温潤剤として、ポリアルコール、例えば、グリセロール、グリコールおよび／またはポリエチレングリコール、および脂肪保持物質、

例えば、低分子量ポリエチレングリコールとの脂肪酸エステル、即ち、エタノールにより皮膚から除去される脂肪性物質の代わりになる水性混合物に可溶性の親水性物質、および必要ならば、他の補助剤および添加物を加える。

本発明は、上記病理学的症状、特に、プロテインキナーゼの阻害に応答するような症状を処置するプロセスまたは方法にも関する。式Iの化合物は、それ自体医薬組成物としてまたはその形態で、好ましくは、該疾患に有効な量で、かかる処置を必要とする温血動物、例えば、ヒトへ予防的または治療的に投与でき、特に、本化合物は、医薬組成物の形態で使用する。体重約70kgの個体の場合、1日に投与される本発明の化合物の用量は、およそ0.1gからおよそ5g、好ましくはおよそ0.5gからおよそ2gである。

下記実施例は、本発明をその範囲を制限することなく例示する役割を果たす。

使用した省略形および略号は、下記の定義を有する：

溶離液(勾配)：

HPLC勾配：

Grad<sub>20</sub> b)中、a)20%→100%で20分

溶離液a)：アセトニトリル+0.05%TFA；溶離液b)：水+0.05%TFA。カラム(250×4.6mm)には逆相物質C<sub>18</sub>-Nucleosil(登録商標)(平均粒子サイズ5μm、オクタデシルシラン類と共有結合的に誘導体化したシリカゲル、Macherey & Nagel, Duren, Germany)を充填する。254nmのUV吸収により検出。保持時間(t<sub>Ret</sub>)は分で与える。流速：1ml/分。

略号

abs. 無水の(無水)

食塩水 飽和塩化ナトリウム溶液

D E P C ジエチルピロカーボネート(ジカルボン酸ジエチルエステル)

D M F ジメチルホルムアミド

D M P U 1,3-ジメチル-3,4,5,6-トラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン

D M S O ジメチルスルホキシド

E I - M S	電子衝撃イオン化質量分析
H P L C	高速液体クロマトグラフィー
H V	高真空
min	分
m.p.	融点
M S	質量分析
R T	室温
T F A	トリフルオロ酢酸
T H F	テトラヒドロフラン
T L C	薄層クロマトグラム
T L C - R <sub>f</sub>	薄層クロマトグラフィーによる R <sub>f</sub> 値
T P T U	O - (1,2-ジヒドロ-2-オキソ-1-ピリジル) - N,N,N',N' - テトラメチルウロニウムテトラフルオロボレート

N M R スペクトルデータ中で使用した略号

b	ブロード
d	ダブレット
J	結合定数
m	マルチプレット
q	カルテット
s	シングレット
t	トリプレット

注：

“ヘキサン”は、それ自体でヘキサン異性体の混合物を示す。“ブタノール”は、それ自体で“n-ブタノール”を示す。

実施例 1 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ビロロ[2,3-d]ピリミジン

アルゴン雰囲気下、DMPU 4.0 mlをn-ブタノール9.0 ml中4-クロロ-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ビロロ[2,3-d]ピリミジン 6.53 g (28.3

mmol) および 3-クロロアニリン 4.46 ml (42.5 mmol) に加え、反応混合物を 140°C で 12 時間攪拌する。暗茶色懸濁液を冷却して汎過する。更に、生成物は、水 100 ml を用いて沈澱させることにより母液から得ることができる。エタノール / THF での蒸解により、標題化合物を得る；m.p. > 300°C；<sup>1</sup>H-NMR (360 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 12.49 および 9.66 (2 s, 2 H), 8.63 (d, J = 5, 1 H), 8.40 および 8.25 (2 s, 2 H), 7.91 (m, 2 H), 7.84 (d, J = 8, 1 H), 7.57 (s, 1 H), 7.33 (m, 2 H), 7.06 (d, J = 8, 1 H)；HPLC : t<sub>ret</sub>(Grad<sub>0</sub>) = 10.1 分；MS : (M<sup>+</sup>) = 321。

出発物質は下記のようにして製造する：

工程 1. 1 : 2-(5-アミノ-4-エトキシカルボニル-1H-ピロール-2-イル)-N-ベンジル-ピリジニウムプロミド

アルゴン雰囲気下、N-ベンジル-2-プロモ-ピリジニウムプロミド(製造のために、J.Heterocyclic Chem. 28, 1083(1991) 参照) 658 mg (2.0 mmol) を無水塩化メチレン 20 ml の中に入れ、2-アミノ-ピロール-3-カルボン酸エチルエステル [ 製造のために、J.Heterocyclic Chem. 23, 1555(1986) 参照 ] 308 mg (2.0 mmol) をそこに加える。反応混合物を 2 日間、光を排除しながら攪拌する。反応が完全でないため、2,6-ルチジン 232 μl (2 mmol) およびさらに 2-アミノ-ピロール-3-カルボン酸エチルエステル 0.20 mmol を加え

る。更に 12 時間攪拌後、反応混合物を蒸発濃縮させて、残渣をイソプロパノール中で蒸解する。汎過、ヘキサンでの洗浄、および乾燥により、標題化合物を得るが、これは、<sup>1</sup>H-NMR によると依然、およそ 10% の N-ベンジル-2-プロモ-ピリジニウムプロミドを含有する；<sup>1</sup>H-NMR (300 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 11.45 (1 H), 8.70 (d, J = 7, 1 H), 8.38 (t, J = 7, 1 H), 7.67 (t, J = 7, 1 H), 7.42 (m, 3 H), 7.14 (d, J = 7, 2 H), 6.85 (d, J = 3, 1 H), 6.45 (s b, 2 H), 5.91 (s, 2 H), 4.13 (q, J = 7, 2 H), 1.19 (t, J = 7, 3 H)；FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 322。

工程1.2 : 6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール

保護気体下、ホルムアミド195ml中、2-(5-アミノ-4-エトキシカルボニル-1H-ピロル-2-イル)-N-ベンジル-ピリジニウムプロミド27.07gをDMF97.6ml(4Å分子篩で乾燥)およびギ酸48.8mlと共に16時間150°Cで加熱する。暗茶色反応混合物を氷浴中で冷却すると、標題化合物が結晶化し、これを沪取し、イソプロパノールおよびジエチルエーテルで洗浄できる;<sup>1</sup>H-NMR(300MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 12.5および11.9(2s, 2H), 8.60(d, J=7, 1H), 8.05-7.8(m, 3H), 7.28(dd, J<sub>1</sub>=7, J<sub>2</sub>=9, 1H), 7.20(s, 1H); FAB-MS : (M+H)<sup>+</sup> = 213。

工程1.3 : 4-クロロ-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

水分を除去しながら、6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン-4-オール7.05g(33.2mmol)およびオキシ塩化リン70mlを2時間沸騰加熱する。暗茶色懸濁液を蒸発濃縮して、残渣容量20mlとする。残渣を水の中に少しづつ入れ、固体NaHCO<sub>3</sub>にて中和し、そこに酢酸エチル0.2リットルを加える。沪過および熱THFで洗浄して、標題化合物を得る;<sup>1</sup>H-NMR(300MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 13.2(s b, 1H), 8.72(d, J=7, 1H), 8.63(s, 1H), 8.23(d, J=11, 1H), 7.97(t, J=11, 1H), 7.46(dd, J<sub>1</sub>=7, J<sub>2</sub>=11, 1H), 7.35(s, 1H)。更に、生成物を沪液およびTHF洗浄溶液から単離でき、これを蒸発濃縮して、酢酸エチル/水の間に分配し、酢酸エチル/ジエチルエーテル中で蒸解する。

実施例2 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン塩酸塩

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン(実施例1参照)1.48g(4.6mmol)をジオキサン115ml

に懸濁させ；冷却しながら、0.1N HCl溶液4.6ml(0.1規定塩酸溶液)を加え、反応懸濁液をRTで2.5時間攪拌する。懸濁液を蒸発濃縮し、残渣を熱メタノール400ml中で攪拌し、沪過する。沪液を熱いまま、活性炭を通して沪過し、蒸発濃縮し、冷エタノール中で蒸解する；m.p. 276-278°C；<sup>1</sup>H-NMR(200MHz, DMSO-d<sub>6</sub>)：13.1および10.7(2s, 2H), 8.71(d, J=5, 1H), 8.45および8.08(2s, 2H), 8.00(m, 2H), 7.76(d, J=8, 1H), 7.68(s, 1H), 7.50(d, J=8, 1H), 7.42(m, 1H), 7.27(d, J=8, 1H)。

実施例3：4-(3-クロロ-アニリノ)-5-ジメチルアミノメチル-6-(  
ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

水分を除去しながら、N,N-ジメチル-メチレン-インモニウムヨージド(F1uka; Buchs/スイス)60.1mg(0.325mmol)を無水THF3ml中4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン(実施例1参照)80.4mg(0.25mmol)に加え、反応混合物を還流下で3日間沸騰させる。反応混合物を酢酸エチルおよび飽和Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>溶液の間に分配し、無機相を分離して、酢酸エチル2部で抽出する。無機相を水で3回洗浄し、をジオキサン115mlに懸濁させ；冷却しながら、0.1N HCl溶液、食塩水で1回洗浄し、MgSO<sub>4</sub>で乾燥させ、蒸発濃縮させる。酢酸エチル/ジエチルエーテルで蒸解して、標題化合物を得る；m.p. 247-251°C；<sup>1</sup>H-NMR

R(300MHz, DMSO-d<sub>6</sub>)：12.8および12.2(2s, 2H), 8.71(m, 1H), 8.37および8.23(2s, 2H), 7.93(m, 1H), 7.80(d, J=8, 1H), 7.47(d, J=8, 1H), 7.37(m, 2H), 7.03(d, J=8, 1H), 4.18(s, 2H), 2.40(s, 6H)；MS: (M)<sup>+</sup> = 378。

実施例4：4-(3-クロロ-4-フルオロ-アニリノ)-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

保護気体下、6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジ

ン-4-オール 2.0 mg (0.09 mmol) をオキシ塩化リン 1 mlと共に30分間沸騰加熱する。反応混合物を蒸発濃縮乾固させ、n-ブタノール 1 mlに懸濁させる。3-クロロ-4-フルオロ-アニリン 1.6.4 mg (0.108 mmol) を加え、懸濁液を還流下で2時間沸騰させる。次いで、暗茶色懸濁液を蒸発濃縮して、残渣をメタノールに溶解する。シリカゲルを加え、乾燥を実施する。その粉末をシリカゲルカラムにかけ、酢酸エチルで溶出して、標題化合物を得る；<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 12.5 (s b, H N), 9.64 (s, H N), 8.64 (d, J = 5, 1 H), 8.38 (s, 1 H), 8.35 (dd, J<sub>1</sub> = 7, J<sub>2</sub> = 3, 1 H), 7.92 (m, 2 H), 7.83 (m, 1 H), 7.53 (s, 1 H), 7.41 (t, J = 9, 1 H), 7.33 (m, 1 H)；HPLC : t<sub>Ret</sub>(Grad<sub>20</sub>) = 10.4分；MS : (M<sup>+</sup>) = 339。

実施例5：4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンおよび4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンプロミド

空気を除去しながら、3-クロロ-アニリン 5.29 μl (5.0 mmol) をイソブロパノール中4-クロロ-5-メチル-6-(N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジンおよそ 1.2 mmolに加え、反応混合物を還流下で3時間沸騰させる。反応混合物を蒸発濃縮し、残渣をシリカゲルのクロマトグラフィーにかける。塩化メチレン/エタノール (7:3) および

塩化メチレン/メタノール (7:3) で溶出して、まず、4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン (A)、次いで、4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンプロミド (B)を得る。Aはまた、Bを加熱することによっても得られる。A : m.p. 251-252°C；<sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 12.75 および 9.25 (2s b), 8.75 (d, J = 5, 1 H), 8.35 (s, 1 H), 8.05-7.85 (m, 3 H), 7.66 (d, J = 8, 1 H), 7.45 (

m, 2 H), 7.29 (d, J = 8, 1 H), 2.84 (s, 3 H); FAB-MS: (M + H)<sup>+</sup> = 336。B: m.p. 171 - 172°C (濃い泡沫状); <sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): 12.65 (s b), 9.48 (d, J = 6, 1 H), 8.80 (t, J = 8, 1 H), 8.59 (s b, 1 H), 8.43 (s, 1 H), 8.3 (m, 2 H), 7.94 (m, 1 H), 7.72 (d, J = 8, 1 H), 7.40 (t, J = 8, 1 H), 7.28 (m, 3 H), 7.17 (d, J = 8, 1 H), 6.94 (m, 2 H), 5.93 (s, 2 H), 2.27 (s, 3 H); FAB-MS: (M + H)<sup>+</sup> = 426。

出発物質は下記のようにして製造する:

工程5.1: 2-(5-アミノ-4-シアノ-3-メチル-1H-ピロル-2-イル)-N-ベンジル-ピリジニウムプロミド

アルゴン雰囲気下、N-ベンジル-2-ブロモ-ピリジニウムプロミド〔製造のために、J.Heterocyclic Chem.28,1083(1991)参照〕1.81g (5.5 mmol) を塩化メチレン40mlおよびルチジン639μl (5.5 mmol) 中、2-アミノ-3-シアノ-4-メチル-ピロール〔製造のために、Synthesis(1976), 51参照〕605.5mg (5.0 mmol) に加える。RTで5.5時間攪拌後、反応混合物を蒸発濃縮させて、その最初の容量のおよそ半分にする。懸濁液を沪過し、塩化メチレン/酢酸エチル (1:1) および酢酸エチル/ヘキサン (1:1) で洗浄して、標題化合物を得る; <sup>1</sup>H-NMR (300 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): 10.83 (s, 1 H), 9.10 (d, J = 7, 1 H), 8.49 (t, J = 7, 1 H),

7.96 (m, 2 H), 7.30 (m, 3 H), 6.95 (m, 2 H), 6.57 および 5.80 (2s, 各2 H), 1.76 (s, 3 H); FAB-MS: (M + H)<sup>+</sup> = 289。

工程5.2: 5-メチル-6-(N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール

保護気体下、ギ酸12ml中、2-(5-アミノ-4-シアノ-3-メチル-1H-ピロル-2-イル)-N-ベンジル-ピリジニウムプロミド1.182g (3.2 mmol) を90分間110°Cで加熱する。反応混合物を蒸発濃縮し、残渣を水か

ら、および最終的には、少量の水を含有するジオキサンから2回凍結乾燥し、標題化合物を得る；<sup>1</sup>H-NMR (200MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 12.0 (s b), 9.40 (d, J = 8, 1H), 8.73 (t, J = 8, 1H), 8.25 (m, 2H), 7.98 (s, 1H), 7.27 (m, 3H), 6.90 (m, 2H), 5.92 (s, 2H), 2.04 (s, 3H)；HPLC t<sub>Ret</sub>(20) = 5.8分；FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 317。

工程5.3 : 4-クロロ-5-メチル-6-(N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

水分を除去しながら、5-メチル-6-(N-ベンジル-ピリジニウム-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン-4-オール500mg (1.2mmol) およびオキシ塩化リン15mlを2時間沸騰加熱する。反応混合物を蒸発濃縮して、標題化合物を得る；HPLC t<sub>Ret</sub>(Grad<sub>20</sub>) = 8.8分；FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 335。

実施例6 : 4-(3-クロロ-4-フルオロ-アニリノ)-5-メチル-6-(ピリジ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

標題化合物は、3-クロロ-4-フルオロアニリンを用いて実施例5と同様にして得られる；m.p. 277-278°C；<sup>1</sup>H-NMR (300MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 9.3 (s b), 8.73 (d, J = 5, 1H), 8.33 (s, 1H), 7.96 (m, 2H), 7.88 (d, J = 8, 1H), 7.67 (m, 1H), 7.52 (t, J = 9, 1H), 7.40 (m, 1H), 2.83 (s, 3H)；

MS : (M)<sup>+</sup> = 353。

実施例7 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

4-クロロ-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン [製造のために、Chem.Ber. 112, 3526 (1979) 参照] 133mg (0.866mmol) および3-クロロ-アニリン 136μl (1.3mmol) をn-ブタノール4ml中、90分間沸騰加熱する。暗緑色反応溶液をエタノールで希釈し、熱いまま活性炭を通して沪過する。蒸発濃縮

し、イソプロパノール中で搅拌し、沪過し、少量のエタノールを含有する熱イソプロパノールから再結晶して、標題化合物を得る；m.p. 230-233°C；12.5および10.7（2s b, 2H），8.42および7.97（2s, 2H），7.67（d, J=8, 1H），7.48（t, J=8, 1H），7.43（m, 1H），7.29（d, J=8, 1H），6.93（s b, 1H）；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 245。

実施例8：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ビフェン-4-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

ブタノール5ml中、4-クロロ-6-(ビフェン-4-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン220mg (0.72mmol) および3-クロロ-アニリン151μl (1.44mmol) を一晩沸騰加熱する。冷却し、沪過し、大量のエタノールおよび最終的にヘキサンで洗浄して、標題化合物を得る；<sup>1</sup>H-NMR (200MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 12.46 (s b, 1H), 9.6 (s, 1H), 8.40 (s, 1H), 8.28 (m, 1H), 7.98 (d, J=8, 2H), 7.8 (m, 5H), 7.52および7.38 (2t, J=8, 各2H), 7.30 (s, 1H), 7.08 (d b, J=8, 1H)；MS: (M)<sup>+</sup> = 397。

出発物質は下記のようにして製造する：

工程8.1：2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(ビフェン-4-イル)-1H-ピロール

アルゴン雰囲気下、2-アミジノ酢酸エチルエステル塩酸塩〔製造のために、Liebigs Ann. Chem., 1895 (1977) 参照〕1.65g (1.0mmol) をエタノール10ml

の中に入れ、そこに0-5°Cでナトリウムエタノレート0.73g (1.0mmol) を加える。明黄色懸濁液を20分間搅拌し、次いで、そこに2-ブロモ-1-(ビフェン-4-イル)-エタン-1-オン (2-ブロモ-4'-フェニル-アセトフェノン; Aldrich; Milwaukee/USA) 1.4g (5mmol) を加える。RTで48時間搅拌後、反応混合物を蒸発濃縮し、残渣を酢酸エチルに取り、水およびbrine 3部で洗浄する。水相を2回酢酸エチルで抽出し、有機相をMgSO<sub>4</sub>で乾燥させ、蒸発濃縮する。カラムクロマトグラフィー (SiO<sub>2</sub>; 酢酸エチル/ヘキサン [1

: 1]) およびジイソプロピルエーテル／ヘキサン中で攪拌して、標題化合物を得る；m.p. 186-188°C；TLC-R<sub>f</sub> = 0.17 (酢酸エチル／ヘキサン[1:1])；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 306。

工程 8.2: 6-(ビフェン-4-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール

2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(ビフェン-4-イル)-1H-ピロール 7.66 mg (2.5 mmol) をホルムアミド 5 ml、DMF 2.5 ml、およびギ酸 1.25 ml 中、150°C で 20 時間攪拌する。反応混合物をイソプロパノールで希釈し、沪過する。イソプロパノールおよびヘキサンで洗浄して、標題化合物を得る；m.p. > 300°C；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 288。

工程 8.3: 4-クロロ-6-(ビフェン-4-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

保護気体下、オキシ塩化リン 6 ml 中 6-(ビフェン-4-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン-4-オール 4.30.5 mg (1.5 mmol) を 4 時間沸騰加熱する。反応混合物を氷水および酢酸エチルに注ぐ。水相を分離し、酢酸エチルで抽出する。有機相を蒸発濃縮して、残渣を熱 THF／イソプロパノール中で攪拌し、標題化合物を得る；m.p. 295-300°C (分解)；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 306。

実施例 9: 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ナフチ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

ブタノール 8 ml 中、4-クロロ-6-(ナフチ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン 9.8 mg (0.35 mmol) および 3-クロロ-アニリン 7.3 μl (0.7 mmol) を 5 時間沸騰加熱する。冷却し、沪過し、イソプロパノールおよびヘキサンで洗浄して、標題化合物を得る；m.p. 278-284°C；TLC-R<sub>f</sub> = 0.5 (酢酸エチル／ヘキサン[1:1])；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 371。

出発物質は下記のようにして製造する：

工程 9.1: 2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(ナフチ-2-イル)

-1H-ピロール

アルゴン雰囲気下、2-アミジノ酢酸エチルエステル塩酸塩〔製造のために、Liebigs Ann. Chem., 1895(1977)参照〕834mg(5mmol)をエタノール10mlの中に入れ、そこに0-5°Cでナトリウムエタノレート358mg(5mmol)を加える。明黄色懸濁液を15分間攪拌し、次いで、そこに2-ブロモ-1-(ナフチ-2-イル)-エタン-1-オン(2-ブロモ-2'-アセトナフトン; Aldrich; Milwaukee/USA)623mg(2.5mmol)を加える。RTで3日間攪拌後、反応混合物を蒸発濃縮する。残渣を酢酸エチル/水に取り、沪過して、有機相を分離し、水およびbrine3部で洗浄する。水相を酢酸エチルで抽出し、有機相をMgSO<sub>4</sub>で乾燥させ、蒸発濃縮する。カラムクロマトグラフィー(SiO<sub>2</sub>; 酢酸エチル/ヘキサン[1:1])およびジエチルエーテル/ヘキサン中で攪拌して、標題化合物を得る;m.p.149-151°C; TLC-R<sub>f</sub>=0.5(酢酸エチル/ヘキサン[1:1]); FAB-MS:(M+H)<sup>+</sup>=281。

工程9.2: 6-(ナフチ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール

2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(ナフチ-2-イル)-1H-ピロール420mg(1.5mmol)をホルムアミド3ml、DMF1.5ml、およびギ酸0.75ml中、150°Cで22h攪拌する。反応混合物をイソプロパノールおよそ1mlで希釈し、沪過する。エタノール、イソプロパノールおよびヘキサンで洗浄して、標題化合物を得る;m.p.>300°C; <sup>1</sup>H-NMR(200MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): 12.2(s,b), 8.39(s,1H), 8.0(m,1H), 8

0(m,2H), 7.9(m,3H), 7.53(m,2H), 7.11(s,1H)。

工程9.3: 4-クロロ-6-(ナフチ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

保護気体下、オキシ塩化リン3ml中6-(ナフチ-2-イル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン-4-オール198.5mg(0.76mmol)を5時間沸騰

加熱する。反応混合物を氷水に注ぎ、反応が完了するまで1時間攪拌する。結晶を沪過し、水で洗浄する。粗生成物をT H F / メタノールに溶解し、活性炭を通して沪過し、沪液を蒸発濃縮して、残渣をイソプロパノール中で攪拌し、ヘキサンで洗浄して標題化合物を得る；m.p. 268-269°C (分解)；F A B - M S :  $(M + H)^+ = 280$ 。

実施例 10 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(2-ヒドロキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン臭酸塩

乾燥器中、アルゴン雰囲気下、4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(2-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン 6.72 g (19.16 mmol) を塩化メチレン 150 ml に入れる。そこへ、1時間のうちに氷冷しながら塩化メチレン 100 ml 中ボロントリブロミド 18.4 ml (191.6 mmol) の溶液を滴下する。氷浴で3時間攪拌後、懸濁液を氷水 0.5 リットルに注ぎ、沪過する。残渣を酢酸エチルにとり、飽和  $\text{NaHCO}_3$  溶液、水および食塩水で洗浄する。水相を酢酸エチルで2回抽出し、有機相を  $\text{MgSO}_4$  で乾燥させ、蒸発濃縮して、エタノール / ヘキサンから結晶化して、標題化合物を得る；<sup>1</sup>H - N M R (300 MHz, DMSO- $d_6$ ) : 8.41 (s, 1 H), 7.78 (d,  $J = 8$ , 1 H), 7.64 (d,  $J = 8$ , 1 H), 7.50 (m, 2 H), 7.35 (d,  $J = 8$ , 1 H), 7.23 (m, 1 H), 7.04 (d,  $J = 8$ , 1 H), 6.95 (dd,  $J = 8$ , 1 H)。；F A B - M S :  $(M + H)^+ = 337$ 。

出発物質は下記のようにして製造する：

工程 10.1 : 2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(2-メトキシフェニル)-1H-ピロール

工程 8.1 と同様に、無水エタノール 150 ml 中 2-アミジノ酢酸エチルエステル塩酸塩 14.5 g (87 mmol) をナトリウムエタノレート 5.9 g (87 mmol) および 2-ブロモ-1-(2-メトキシフェニル)-エタン-1-オン (2-ブロモ-2'-メトキシ-アセトフェノン；Aldrich; Milwaukee/USA) 10.3 g (44 mmol) と反応させて、標題化合物を生成する；m.p. 128°C；T L C - R<sub>f</sub> = 0.25 (ヘキサン / 酢酸エチル [2 : 1])。

工程10.2 : 6-(2-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール

保護気体下、ホルムアミド6.3ml、DMF31.5ml、およびギ酸17.7ml中2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(2-メトキシフェニル)-1H-ピロール7.66g(31mmol)を150℃で一晩加熱する。工程8.2と同様に後処理して、標題化合物を得る；TLC-R<sub>f</sub>=0.33(ヘキサン／酢酸エチル[1:1])。

工程10.3 : 4-クロロ-6-(2-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

アルゴン下、6-(2-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン-4-オール6.2g(25.7mmol)およびオキシ塩化リン6.2mlを1.5時間125℃で加熱する。反応混合物を氷水に注ぎ、酢酸エチルで3回抽出する。有機相を水、NaHCO<sub>3</sub>溶液および食塩水で洗浄し、MgSO<sub>4</sub>で乾燥させ、蒸発濃縮させる。シリカゲルカラムを通して酢酸エチルで沪過して、標題化合物を得る；TLC-R<sub>f</sub>=0.8(ヘキサン／酢酸エチル[1:1])。

工程10.4 : 4-クロロ-6-(2-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

n-ブタノール100ml中、4-クロロ-6-(2-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン6.6g(25.4mmol)および3-クロロアニリン5.34ml(50.8mmol)を1.5時間沸騰加熱する。反応混合物を冷却し、次いで、沪過し、酢酸エチルおよびヘキサンで洗浄した。フラッシュクロマトグラフィー(SiO<sub>2</sub>；乾燥させたもの；ヘキサン／酢酸エチル[2:1]→エタノ

ール／アセトン[1:1])により、標題化合物を得る；m.p.221-222℃；TLC-R<sub>f</sub>=0.3(ヘキサン／酢酸エチル[1:1])；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup>=351。

実施例11 : 4-(3-クロロアニリノ)-6-(3-ヒドロキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン臭酸塩

実施例10と同様にして、塩化メチレン150ml中4-(3-クロロ-アミニノ)-6-(3-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン4.53g(12.91mmol)を塩化メチレン150ml中でボロントリブロミド12.4ml(12.9mmol)と反応させて、標題化合物を得る；HPLC:  $t_{\text{R}_{\text{et}}}$  (Grad 20) = 10.5分；<sup>1</sup>H-NMR(500MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 12.61, 10.07および9.68(3s b, 3H), 8.35(s, 1H), 7.76(d, J = 8, 1H), 7.39(dd, J = 8, 1H), 7.27(m, 2H), 7.23(s, 1H), 7.12(1H), 7.11(s, 1H), 6.77(m, 1H)。

出発物質は下記のようにして製造する：

工程11.1: 2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(3-メトキシフェニル)-1H-ピロール

工程8.1と同様に、無水エタノール150ml中2-アミジノ酢酸エチルエステル塩酸塩14.5g(87mmol)をナトリウムエタノレート5.9g(87mmol)および2-ブロモ-1-(3-メトキシフェニル)-エタン-1-オノン(2-ブロモ-3'-メトキシ-アセトフェノン；Janssen)10.3g(44mmol)と反応させて、標題化合物を生成する；m.p. 96-97°C；TLC-R<sub>f</sub> = 0.2(ヘキサン/酢酸エチル[2:1])。

工程11.2: 6-(3-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール

保護気体下、ホルムアミド59ml、DMF29.5ml、およびギ酸14.7ml中2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(3-メトキシフェニル)-1H-ピロール7.19g(29mmol)を150°Cで一晩加熱する。工程8.2と同様に

後処理して、標題化合物を得る；TLC-R<sub>f</sub> = 0.3(ヘキサン/酢酸エチル[1:1])。

工程11.3: 4-クロロ-6-(3-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

水分を除去しながら、6-(3-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-

d]-ピリミジン-4-オール 5.28 g (21.9 mmol) およびオキシ塩化リン 5.3 ml を 1.5 時間沸騰加熱する。反応混合物を冷却および沪過する。残渣を酢酸エチルに溶解し、NaHCO<sub>3</sub> 溶液、水および食塩水で洗浄する。水相を酢酸エチルで 1 回抽出し、MgSO<sub>4</sub> で乾燥させ、蒸発濃縮して、標題化合物を得る； T L C - R<sub>f</sub> = 0.73 (ヘキサン／酢酸エチル [1 : 1])。

工程 1 1 . 4 : 4 - (3 - クロロ - アニリノ) - 6 - (3 - メトキシ - フェニル) - 7 H - ピロロ [2,3 - d] ピリミジン

n-ブタノール 7.5 ml 中、4-クロロ-6-(3-メトキシ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン 5.68 g (21.9 mmol) および 3-クロロアニリン 4.59 ml (43.7 mmol) を 1.5 時間沸騰加熱する。工程 1 0 . 4 と同様に後処理して、標題化合物を得る； m.p. 262-263°C； FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 351。

実施例 1 2 : 4 - (3 - クロロ - アニリノ) - 6 - (4 - ヒドロキシ - フェニル) - 7 H - ピロロ [2,3 - d] ピリミジン 真酸塩

水分を除去しながら、およそ 0°C で、塩化メチレン 100 ml 中 ボロントリブロミド 6 ml を 40 分のうちに、塩化メチレン 60 ml 中 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン 2.0 g (5.7 mmol) に加える。RT で 21 時間攪拌後、反応混合物を沪過する。粗生成物をヘキサン約 1 リットルを用いて沪液から沈澱させ、沪取し、ヘキサンで洗浄する。残渣を水 0.2 リットルおよび酢酸エチル 0.6 リットルに取り、5% NaHCO<sub>3</sub> 溶液を用いて中性にする。有機相を分離し、水および食塩水で洗浄し、MgSO<sub>4</sub> で乾燥させ、蒸発濃縮する。ヘキサンを用いて熱メタノールから結晶化して、標題化合物を得る； C<sub>18</sub>H<sub>14</sub>N<sub>4</sub>OBrCl (+ 0.13 H<sub>2</sub>O) : C 51.

4.7%，H 3.36%，N 13.34%，Br 19.02%，C 18.44%；実測値 C 51.58%，H 3.32%，N 13.37%，Br 19.29%，C 18.46%；<sup>1</sup>H-NMR (360 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 12.85 および 10.60 (2s b, 2H), 10.5-9.5 (s b), 8.37 (s, 1H), 7.92 (s, 1H), 7.76 (d, J = 8, 2H), 7.92 (s, 1H), 7.67 (d

,  $J = 8, 2\text{ H}$ ), 7.63 (d,  $J = 8, 1\text{ H}$ ), 7.51 (dd,  $J = 8, 1\text{ H}$ ), 7.33 (d,  $J = 8, 1\text{ H}$ ), 7.06 (s, 1H), 6.90 (d,  $J = 8, 2\text{ H}$ )。

出発物質は下記のようにして製造する：

工程 12.1 : 2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(4-メトキシフェニル)-1H-ピロール

工程 8.1 と同様に、無水エタノール 20ml 中 2-アミジノ酢酸エチルエステル塩酸塩 1.67g (1.0mmol) をナトリウムエタノレート 716mg (1.0mmol) および 4-メトキシフェナシルプロミド (Fluka; Buchs/Switzerland) 1.145g (5.0mmol) と反応させて、標題化合物を生成する；m.p. 141-142°C; TLC -  $R_f = 0.4$  (ヘキサン／酢酸エチル [1 : 1]); FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 261。

工程 12.2 : 6-(4-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール

保護気体下、ホルムアミド 5ml、DMF 2.5ml、およびギ酸 1.25ml 中 2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(4-メトキシフェニル)-1H-ピロール 611mg (2.3mmol) を 150°C で一晩加熱する。工程 8.2 と同様に後処理して、標題化合物を得る；m.p. > 300°C; FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 242。

工程 12.3 : 4-クロロ-6-(4-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

水分を除去しながら、6-(4-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール 121mg (0.50mmol) およびオキシ塩化リン 1

ml を 1.5 時間沸騰加熱する。反応混合物を氷水に注ぎ、酢酸エチルで 2 回抽出する。有機相を水および食塩水で 3 回洗浄し、MgSO<sub>4</sub> で乾燥させ、蒸発濃縮する。残渣をジエチルエーテル中で攪拌して、標題化合物を得る；m.p. 248-249°C; FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 260。

工程 12.4 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-メトキシフェニル)

-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

n-ブタノール3mlおよび数滴のDMPU中、4-クロロ-6-(4-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン95mg(0.365mmol)および3-クロロアニリン77μl(0.732mmol)の溶液を2時間沸騰加熱する。反応混合物を冷却し、ジエチルエーテルおよびイソプロパノールで希釈し、沪過する；m.p.294-295°C；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 351。

実施例13: 4-(3-クロロ-アニリノ)-5-ジメチルアミノメチル-6-(4-ヒドロキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

アルゴン雰囲気下、N,N-ジメチルメチレン-インモニウムヨージド(Fluka;Buchs/Switzerland)96.2mg(0.52mmol)を、無水THF4.8ml中4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ヒドロキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン134.7mg(0.407mmol)に加え、反応混合物を1.5時間還流下で沸騰させる。実施例3に記載のようにして後処理し、熱メタノールから再結晶して、標題化合物を得る；m.p.269-271°C；TLC-R<sub>f</sub> = 0.31(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Cl<sub>2</sub>/メタノール[10:1])；MS: (M)<sup>+</sup> = 398；<sup>1</sup>H-NMR(500MHz, DMSO-d<sub>6</sub>)：12.48, 11.91および9.75(3s, 3H), 8.32および8.25(2s, 2H), 7.40(d, J = 8, 1H), 7.34(1H), 7.32(d, J = 8, 2H), 7.00(d, J = 8, 1H), 6.89(d, J = 8, 2H), 3.72(s, 2H), 2.36(s, 6H)。

実施例14: 4-(3-クロロ-アニリノ)-5-ジメチルアミノメチル-6-フェニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

アルゴン雰囲気下、無水THF33.6ml中4-(3-クロロ-アニリノ)-6-フェニル-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン898.2mg(2.80mmol)

を還流下、N,N-ジメチルメチレン-インモニウムヨージド(Fluka;Buchs/Switzerland)673.4mg(3.64mmol)と共に一晩沸騰させる。反応混合物を酢酸エチルと1N(=1規定)塩酸との間に分配する。有機相を分離し、水で3回洗浄する。水相を酢酸エチルで1回再抽出し、固体炭酸ナトリウムを用いて塩基性

にし、得られた懸濁液に酢酸エチルを加えると、固体が有機相に濃縮される。有機相を水で中性に3回洗浄して、水相を酢酸エチルを用いて再抽出する。集め合わせた有機相（懸濁液）を蒸発濃縮する。ジエチルエーテル中で残渣を攪拌して、標題化合物を得る；M S : (M)<sup>+</sup> = 377 ; <sup>1</sup>H - N M R (200 M H z, D M S O - d<sub>6</sub>) : 12.57 および 12.12 (2 s, 2 H), 8.38 (s, 1 H), 8.29 (m, 1 H), 7.55 (m, 4 H), 7.5 - 7.3 (m, 3 H), 7.04 (d m, J = 8, 1 H), 3.79 (s, 2 H), 2.38 (s, 6 H)。

出発物質は下記のようにして製造する：

工程14.1 : 6-フェニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール

保護氣体下、ホルムアミド20 ml、D M F 10 ml、ギ酸5 ml中、2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-フェニル-1H-ピロール〔製造のために、Synthesis, 272(1987)参照〕2.30 g (10 mmol)を150°Cで24時間加熱する。反応混合物を冷却し、沪過して、残渣をイソプロパノール/ヘキサンで洗浄する。熱イソプロパノール中で攪拌して、標題化合物を得る；m.p. > 300°C；F A B - M S : (M + H)<sup>+</sup> = 212。

工程14.2 : 4-クロロ-6-フェニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

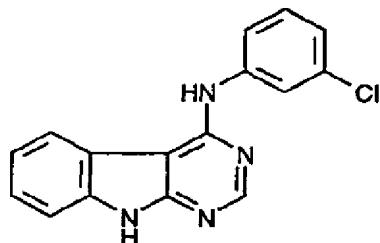
水分を除去しながら、6-フェニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール1.795 g (8.5 mmol)およびオキシ塩化リン27 mlを3時間沸騰加熱する。反応混合物を氷水に注ぎ、沪過し、熱イソプロパノールおよびヘキサンで洗浄し、標題化合物を得る；F A B - M S : (M + H)<sup>+</sup> = 230。

工程14.3 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-フェニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

n-ブタノール20 mlおよびD M P U 0.5 ml中、4-クロロ-6-フェニル-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン1.251 g (5.45 mmol)および3-クロロ-アニリン1.15 ml (10.9 mmol)の懸濁液を2時間沸騰加熱する。反応混合物を冷却し、沪過する。残渣を熱T H F/メタノール中で攪拌し、標題化

合物を得る；m.p. 285-286°C；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup> = 321。

実施例15(参考例)：4-(3-クロロ-アニリノ)-ピリミド[4,5-b]インドール



N-ベンジル-4-(3-クロロ-アニリノ)-ピリミド[4,5-b]インドール 5.7 g (15 mmol) をトルエン 50 ml 中無水  $\text{AlCl}_3$  7.6 g の懸濁液に加え、反応混合物を 100°C で 45 分間加熱する。反応混合物を RT まで冷却し、氷水に注ぎ、およそ 30 分間攪拌し、粗生成物を沈澱させる。粗生成物を吸引沪過し、水で洗浄する。沪液は捨てる。粗生成物を THF / 酢酸エチルに溶解し、5% 炭酸水素ナトリウム、次いで、飽和  $\text{NaCl}$  溶液で洗浄し、乾燥および濃縮する。冷蔵庫で放置すると 4-(3-クロロ-アニリノ)-ピリミド[4,5-b]インドールの結晶が沈澱する。生成物をシクロヘキサンを用いて完全に沈澱させる。さらに酢酸エチルにおける蒸解により精製する。標題化合物は、僅かにピンク色の結晶形態で得られる；m.p. > 260°C；<sup>1</sup>H-NMR (360 MHz,  $\text{DMSO-d}_6$ ) : 12.20 (s, ピロール NH), 8.97 (s, アニリン NH), 7.1-8.5 (m, 8 芳香族H + ピリミジンH) FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup> = 295。

#### HCl塩

4-(3-クロロ-アニリノ)-ピリミド[4,5-b]インドール 2.8 g を熱いまま、THF 400 ml に溶解し、RT まで冷却し、攪拌しながら、そこへジエチルエーテル中  $\text{HCl}$  5 モルの溶液 2.8 ml を加える。およそ 250 ml のジエチルエーテルを添加し、氷浴中で冷却後、4-(3-クロロ-アニリノ)-ピリミド[4,5-b]インドール塩酸塩が、m.p. 280-286°C を有する無色結晶の形態で沈澱する。

工程15.1 : 4-ヒドロキシ-5,6-テトラメチレン-7-ベンジル-ピロ  
ロ[2,3-d]ピリミジン

2-アミノ-1-ベンジル-3-シアノ-4,5,6,7-テトラヒドロインドール（既知の方法（H.J.RothおよびK.Eger, Arch.Pharmaz. 308, 179[1975]参照）を用いて、2-ヒドロキシクロヘキサン、ベンジルアミン、およびマロノジニトリルから製造）1.5gを85%ギ酸100mlと共に、110°Cで5時間沸騰させる。反応溶液を氷浴中で冷却すると、明茶色結晶が沈澱する。懸濁液を氷水およそ200mlに注ぎ、およそ10分間攪拌する。次いで、沈澱を吸引沪過する。結晶を水、次いでヘキサンで洗浄し、乾燥させて、m.p. 104-105°Cを有する標題化合物を得る；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 280。

工程15.2 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-5,6-テトラメチレン-7-ベ  
ンジル-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

エタノール10ml中、4-クロロ-5,6-テトラメチレン-7-ベンジル-ピロロ[2,3-d]ピリミジン0.65gおよび3-クロロ-アニリン0.27mlを還流下で17時間加熱する。茶色溶液を蒸発濃縮乾固させ、残渣を酢酸エチルにとり、この酢酸エチル溶液を炭酸水素ナトリウム溶液および水を用いて中性に洗浄し、乾燥し、蒸発濃縮する。残渣を酢酸エチル/ヘキサンから結晶化する。標題化合物は、m.p. 145-147°Cを有する白色結晶の形態で得られる；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 389。

工程15.3 : N-ベンジル-4-(3-クロロ-アニリノ)-ピリミド[4,5  
-b]インドール

2,3-ジクロロ-5,6-ジシアノ-1,4-ベンゾキノン（DDQ）14.1g (6.2mmol) をトルエン260ml中4-(3-クロロ-アニリノ)-5,6-テトラメチレン-7-ベンジル-ピロロ[2,3-d]ピリミジン12.1g (3.1mmol)

の溶液に加える。深赤色溶液を還流下で30分間加熱し、RTまで冷却する。不溶性物質を沪過し、沪液をロータリー・エバボレーターを用いて蒸発濃縮する。粗精製物をシリカゲルでのクロマトグラフィー（ヘキサン/酢酸エチルで溶出）にかけ、m.p. 174-176°Cを有する標題化合物の無色結晶を得る；<sup>1</sup>H-N

MR (360 MHz, CDCl<sub>3</sub>) : 12.20 (s, ピロール NH), 9.0 (s, アニリン H), 7.0 - 8.6 (m, 13 芳香族 H および 1 ピリミジン H), 5.66 (s, 2H, ベンジル基); FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 385。

実施例 16 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(4-ヒドロキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン臭酸塩

標題化合物は、実施例 10 と同様にして、塩化メチレン 30 ml 中 ボロントリブロミド 4.4 g を用いて、4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(4-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン 5 g (6.85 mmol) からメチル基を除去することにより、無色粉末形態で得られる; m.p. : 295 - 296 °C; <sup>1</sup>H-NMR (360 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 11.85 (s, ピロール NH), 9.68 (s, フェノール H), 8.29 (s, アニリン NH), 8.27 (s, ピリミジン H), 7.94 (m, 芳香族 H), 7.70 (m, 芳香族 H), 7.42 (d, 2 芳香族 H), 7.35 (t, 芳香族 H), 7.06 (m, 芳香族 H), 6.90 (d, 2 芳香族 H), 2.58 (s, 3H); FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 351。

HCl 塩

HCl 塩を製造する場合、4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(4-ヒドロキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン臭酸塩 600 mg を熱いまま酢酸エチル 50 ml に溶解し、RT で 1N NaOH を用いて pH 9.5 に調整し、有機相を水で 2 回洗浄する。有機相を乾燥させ、蒸発濃縮して、残渣をエタノール 30 ml に溶解し、そこへ 5N (= 5 規定) のエタノール性 HCl 溶液を加える。0 °C で、攪拌しながら、ジエチルエーテルを加え、4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(4-ヒドロキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン塩酸塩が、m.p. 280 - 282 °C を有する無色粉末の形態で得られる。

出発物質は下記のようにして製造する:

工程 16.1 : 4-クロロ-5-メチル-6-(4-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

工程1.3と同様にして、標題化合物は、4-ヒドロキシ-5-メチル-6-(4-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンをオキシ塩化リン中で沸騰させることにより、得られる；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup> = 274。

工程1.6.2：4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-6-(4-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

4-クロロ-5-メチル-6-(4-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン4gおよび3-クロロ-アニリン8.45mlをn-ブタノール400ml中還流下で20時間加熱する。茶色溶液を濃縮すると所望の生成物は既に沈殿している。溶液を一晩冷蔵庫で貯蔵し、生成物を吸引沪過し、ヘキサン/酢酸エチルで洗浄して、標題化合物を無色結晶の形態で得る；m.p. 265-268°C；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup> = 365。

実施例1.7：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ニトロフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

標題化合物は、実施例5と同様にして、n-ブタノール5ml中3-クロロ-アニリン0.19gを用いて、4-クロロ-6-(4-ニトロフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン0.25g(0.91mmol)を沸騰させることにより、赤茶色結晶形態で得られる；m.p.：>250°C；<sup>1</sup>H-NMR(360MHz, DMSO-d<sub>6</sub>)：12.95(s, ピロール NH), 10.3(s, アニリン NH), 8.45(s, ピリミジン H), 8.24(s, 芳香族 H), 7.18-8.4(7芳香族 H + ピロール 5H)；MS：(M)<sup>+</sup> = 365。

出発物質は下記のようにして製造する：

工程1.7.1：2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(4-ニトロフェニル)-ピロール

乾燥三つ首フラスコ中、アルゴン下、無水エタノール7.5mlおよび2-アミジノ-酢酸エチルエステル塩酸塩[製造のために、Liebigs Ann. Chem., 1895(1977)参照]6.5g(39.0mmol)を0-5°Cに冷却し、そこへナトリウムエタノレート2.65g(39.0mmol)を加える。次いで、2-ブロモ-1-(4-ニトロフェニル)-エタン-1-オング(19.5mmol)を加え、反応混合物をRTにし

、次いで48時間攪拌する。それから反応混合物を水および酢酸エチルの間に分配する。酢酸エチル相を水で3回、飽和NaCl溶液で1回洗浄し、乾燥させ、沪過して、沪液を蒸発濃縮する。赤茶色残渣をヘキサンに懸濁すると、標題化合物が粗生成物（純度93%）の形態で沈澱し、これを更に精製することなく、次の工程に使用する；MS：(M)<sup>+</sup> = 275。

工程17.2：4-ヒドロキシ-6-(4-ニトロフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(4-ニトロフェニル)-ピロール2.5g(9.7mmol)、ホルムアミド19.4ml、DMF9.7ml、およびギ酸3.1mlを共に150°Cで22時間攪拌する。イソプロパノール1mlを熱い反応混合物に加える。反応混合物を冷却し、沈澱した生成物を沪過する。生成物を1回当たりエタノール10mlで3回、1回あたりイソプロパノール10mlで2回、そして1回当たりヘキサン10mlで2回吸引沪過し、標題化合物を赤茶色結晶の形態で得、これを次の工程に使用する；MS：(M)<sup>+</sup> = 256。

工程17.3：4-クロロ-6-(4-ニトロフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

工程1.3と同様にして、4-ヒドロキシ-6-(4-ニトロフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンをPOCl<sub>3</sub>（純度93%）と共に加熱することにより、4-クロロ-6-(4-ニトロフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンを製造する；m.p. > 280°C；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup> = 275。

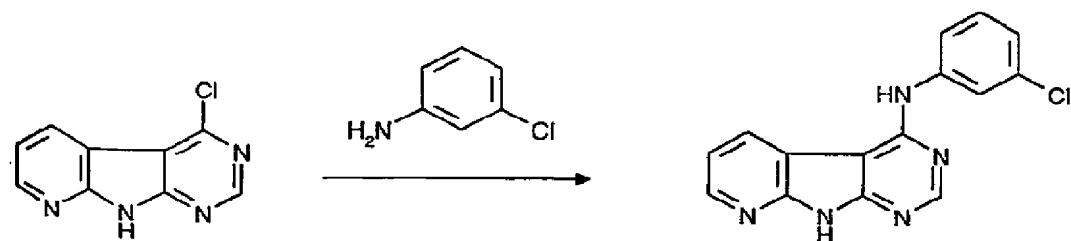
実施例18：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-アミノフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ニトロフェニル)-7H-ピロロ[2,

3-d]ピリミジン150mg(0.41mmol)をRTかつ正常圧下、THF/メタノール20ml中ラネーニッケル50mgで5時間水素化すると、所望の生成物は既に沈澱している。この結晶を沪過し、沪過残渣を熱THFで洗浄する。沪液を蒸発濃縮乾固する。粗生成物をメタノール中で数回蒸解し、THF/ヘキサンから

沈澱させることにより精製して、標題化合物を明ベージュ色結晶の形態で得る；  
 m.p. > 290°C, <sup>1</sup>H-NMR (360 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) : 12.05 (s, ピロール NH), 9.38 (s, アニリン NH), 8.31 (s, ピリミジン H), 8.24 (s, 芳香族 H), 7.80 (d, 芳香族 H), 7.53 (d, 2 芳香族 H), 7.35 (t, 芳香族 H), 7.05 (d, 芳香族 H), 6.90 (s, ピロール 5H), 6.64 (d, 2 芳香族 H), 5.35 (s, NH<sub>2</sub>) ; MS : (M)<sup>+</sup> = 335。

実施例 19 : 4-(3-クロロ-フェニルアミノ)-9H-ピリド[3',2':4,5]ピロロ[2,3-d]ピリミジン



窒素雰囲気下で攪拌しながら、4-クロロ-9H-ピリド[3',2':4,5]ピロロ[2,3-d]ピリミジン（ドイツ特許第1916050号）0.034g（0.166mmol）および3-クロロ-アニリン0.524mlを120°Cで1時間加熱する。反応混合物を室温まで冷却し、次いで、そこへエタノール5mlを加える。更に0°Cまで冷却後、反応混合物を沪過し、結晶をエタノールで洗浄し、高真空で乾燥させる。得られた標題化合物は、>260°Cで融解する。EI-MS : M = 295 (C<sub>15</sub>H<sub>10</sub>C<sub>1</sub>N<sub>5</sub>)。

実施例 20 : 本出願に記載の方法を用いて、下記の化合物が得られる：

a) 4-ベンジルアミノ-5,6-ジメチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン塩酸塩、m.p. 115-117°C、

b) (R)-5,6-ジメチル-4-[(1-フェニル-エチル)アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 206-208°C、

c) (R)-5,6-ジメチル-4-[(1-フェニル-エチル)アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 206-207°C、

d) (R)-6-(4-アミノフェニル)-4-[(1-フェニルエチル)アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 234-235°C、FAB-MS : (M+H)<sup>+</sup> = 330 (対応するニトロ化合物を実施例18と同様にしてラネーニッケルで還元することにより得られる)、

e) (S)-6-(4-アミノフェニル)-4-[(1-フェニルエチル)アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 235-236°C、FAB-MS : (M+H)<sup>+</sup> = 330 (対応するニトロ化合物を実施例18と同様にしてラネーニッケルで還元することにより得られる)、

f) 6-(4-アミノフェニル)-4-ベンジルアミノ-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン (対応するニトロ化合物を実施例18と同様にしてラネーニッケルで還元することにより得られる)、

g) 6-(4-アミノフェニル)-4-[(3-クロロベンジル)アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン (対応するニトロ化合物を実施例18と同様にしてラネーニッケルで還元することにより得られる)、

h) (R)-6-(4-アミノフェニル)-4-[(1-メトキシカルボニルベンジル)アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

i) (S)-6-(4-アミノフェニル)-4-[(1-メトキシカルボニルベンジル)アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

j) 6-(4-アセチルアミノフェニル)-4-(3-クロロアニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. > 310°C、MS : (M)<sup>+</sup> = 377、

k) 6-(4-カルバモイルメトキシフェニル)-4-(3-クロロアニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 297-298°C、

l) 6-(4-アミノフェニル)-4-(3-メチルアニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 288-290°C (対応するニトロ化合物を実施例18と同様にしてラネーニッケルで還元することにより得られる)、

m) 6-(4-アミノフェニル)-4-(3-クロロ-4-フルオロアニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. > 300°C、MS : (M)<sup>+</sup> = 353 (対応するニトロ化合物を実施例18と同様にしてラネーニッケルで還元するこ

とにより得られる)、

n) 6-(3-アセチルアミノ-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン(好ましくは実施例21と同様にして製造する)、m.p. > 300°C、MS: (M)<sup>+</sup> = 377、

o) 6-(3-アミノ-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 293-295°C(対応するニトロ化合物を実施例18と同様にしてラネーニッケルで還元することにより得られる)、

p) 6-(4-カルボキシメトキシ-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 305-307°C、

q) 6-(4-[ベンジルオキシカルボニル-メトキシ]-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 263-265°C、

r) 6-(3-カルバモイルメトキシ-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 283-285°C、

s) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-メトキシカルボニルメトキシ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 262-264°C、

t) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-メトキシカルボニルメトキシ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 225-227°C、

u) 6-カルボキシ-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. > 290°C、FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 289、

v) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-エトキシカルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. > 290°C、FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 317、

w) 6-n-ブチルアミノカルボニル-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 282-284°C、FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 344、

x) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. > 300°C、FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 393、

y) 6-(4-カルボキシフェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p.>300°C、R<sub>f</sub>=0.47 (酢酸エチル/メタノール[6:4])、

z) 6-ベンジルアミノカルボニル-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. (分解) 295°C、FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup>=378、

za) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(N-[3-メチル-ブト-1-イル]-カルバモイル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン (実施例45参照)、m.p. 304-306°C、FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup>=358、

zb) 5-(アニリノ-メチル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンおよび、

zc) 5-(アニリノ-メチル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-6-メチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン。

実施例20a、20d、20e、20f、20g、20lおよび20mの上記化合物類は、好ましくは、対応するニトロ化合物を実施例18と同様にしてラネーニッケルで還元することにより得られる。

実施例21: 6-(4-アセチルアミノ-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン (実施例20j参照)

無水酢酸0.05ml (0.56mmol) をピリジン0.5ml中に懸濁した6-(4-アミノ-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン0.2g (0.56mmol) に加え、反応混合物を0°Cで1時間、出発物質がTLCにおいて残らなくなるまで、攪拌する。反応混合物を冰水50mlに注ぎ、沈澱を汎取し、ヘキサンで洗浄する。粗生成物をシリカゲルカラムでのクロマトグラフィーにかける。標題化合物は、THF/酢酸メチル/ヘキサンから結晶化

する; m.p.>310°C; MS: (M)<sup>+</sup>=377。

実施例22: 下記の化合物は、実施例1またはその後に付与したその他の実施例と同様にして製造する:

a) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-プロピオニルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン(実施例21と同様に製造する); m.p. > 300°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 391.

b) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-プロピオニルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン(実施例21と同様に製造する); m.p. > 300°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 391.

c) (R)-6-(4-アセチルアミノ-フェニル)-4-[(1-フェニルエチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン(実施例21と同様に製造する); m.p. 304-305°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 371.

d) (R)-4-[(1-フェニルエチル)-アミノ]-6-(4-プロピオニルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン; MS: (M)<sup>+</sup> = 385(実施例28a参照)および、

e) (R)-6-(3-アセチルアミノ-フェニル)-4-[(1-フェニルエチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン; m.p. 150-180°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 371.

実施例23: 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-イソブチルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

6-(4-アミノ-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン0.2g(0.56mmol)およびイソ酪オキシ塩化物0.064ml(0.62mmol)を無水ジメチルアセトアミド1mlと共に、出発物質がTLCにおいて残らなくなるまで、0°Cで2時間攪拌する。反応混合物を氷水20mlに注ぐと、生成物が沈澱する。生成物を酢酸エチルおよそ50ml、THFおよそ2ml、および5%NaHCO<sub>3</sub>水溶液20mlで抽出する。有機相を水洗し、乾燥させ、蒸発濃縮すると、所望の生成物が晶出する。沈澱を沪取し、冷酢酸エチルで洗浄する。ヘキサンを添加することにより、より多くの標題化合物が母液から得られる

る; m.p. > 300°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 405。

実施例24: 下記の化合物は、実施例23と同様にして製造する:

a) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ビパロイルアミノ-フェニル)-7

H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン; m.p. > 300°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 419,

b) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-[4-(DL-2-メチル-ブチルアミノ)-フェニル]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン; m.p. > 300°C; FAB

-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 420,

c) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-イソバレリルアミノ-フェニル)-

7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン; m.p. > 300°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 419,

および、

d) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-イソブチルアミノ-フェニル)-7

H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン; m.p. > 300°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 405。

実施例25: 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-エチルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

5°Cで、アセトアルデヒド110μl (1.93mmol)をTHF15mlに溶解した6-(4-アミノ-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン0.3g (0.89mmol)に加え、反応混合物を5°Cで24時間攪拌する(オレンジ色溶液)。次いで、シアノボロヒドリドナトリウム75mg (1.15mmol)を加える。反応溶液を更に5時間室温で攪拌し、ついで、真空中で蒸発濃縮する。残渣を酢酸エチルにとり、1N HClを用いてpH2に調整する。酢酸エチル相を水洗し、乾燥し、蒸発濃縮する。粗生成物をシリカゲルカラムでのクロマトグラフィーにかける。標題化合物は、メタノール/ヘキサンまたは酢酸エチル/ヘキサンから結晶化する; m.p. 265-270°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 363。

実施例26: 下記の化合物は、実施例25と同様にして製造する:

a) (R)-6-(4-ジエチルアミノ-フェニル)-4-[(1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン; m.p. 286-287°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 386,

b) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ジエチルアミノ-フェニル)-7H

-ピロロ[2,3-d]ピリミジン; m.p. 279-282°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 363

(6-(4-アミノフェニル)-4-(3-クロロアニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンとホルムアミドとの反応中に形成される)、  
 c) 4-(3-クロロアニリノ)-6-(3-エチルアミノフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン；MS：(M)<sup>+</sup>=363、および、  
 d) 6-(4-ジメチルアミノフェニル)-4-[(1-フェニルエチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン。

実施例27：対応するニトロ化合物を実施例18と同様にしてラネーニッケルで還元することにより、下記の化合物を得る：

a) 6-(4-アミノフェニル)-4-(3-メチルベンジルアミノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン；m.p. 291-293°C；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup>=330、  
 b) (R)-6-(3-アミノフェニル)-4-[(1-フェニルエチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン；無定形、FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup>=330、  
 c) (R,S)-6-(4-アミノフェニル)-4-[(1-(3-クロロフェニル)-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン；m.p. 281-283°C；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup>=364。

実施例28：下記の化合物は、実施例21と同様にして製造する：

a) (R)-4-[(1-フェニルエチル)-アミノ]-6-(4-プロピオニルアミノフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、MS：(M)<sup>+</sup>=385（実施例22d参照）、  
 b) (R)-4-[(1-フェニルエチル)-アミノ]-6-(3-プロピオニルアミノフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、MS：(M)<sup>+</sup>=385。

実施例29：下記の化合物は、実施例23と同様にして製造する：

a) (R)-6-(3-イソブチリルアミノフェニル)-4-[(1-フェニルエチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、m.p. 206-208°C；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup>=400、

b) (R)-6-(4-イソブチリルアミノ-フェニル)-4-[(1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン、m.p. 296-297°C; FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 400、

c) (R)-6-(4-ピバロイルアミノ-フェニル)-4-[(1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン、m.p. > 300°C; FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 414、および、

d) (R)-6-(3-ピバロイルアミノ-フェニル)-4-[(1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン、m.p. 148-152°C; FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 414。

実施例30: 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

4-クロロ-6-(4-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン900mg(2.95mmol)を、3-クロロ-アニリン0.63ml(6mmol)およびn-ブタノール22mlと共に還流下で2.5時間加熱する。標題化合物は、シリカゲルカラムでのクロマトグラフィーにかけるか、またはテトラヒドロフラン/ジエチルエーテルからの結晶化する; m.p. > 300°C; FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 393。

出発物質は下記のようにして製造する:

工程30.1: 2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(4-エトキシカルボニル-フェニル)-1H-ピロール

工程8.1と同様にして、無水エタノール40ml中2-アミジノ-酢酸ジエチルエステル塩酸塩4.92g(29.5mmol)をナトリウムエタノレート2.0g(29.5mmol)および2-ブロモ-(4-エトキシカルボニル)-アセトフェノン4.0g(14.8mmol)と反応させて、標題化合物を生成する; m.p.: 150-151°C; MS: (M)<sup>+</sup> = 302。

工程30.2: 6-(4-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,

3-d]ピリミジン-4-オール

工程8.2と同様にして、2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(4-エ

トキシカルボニル-フェニル)-1H-ピロール2.6g(8.6mmol)をホルムアミド19ml、DMF8ml、およびギ酸0.6mlと共に一晩保護気体下150°Cで加熱する。工程8.2と同様に後処理し、標題化合物を得る；m.p. > 250°C；FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 284。

工程30.3 : 4-クロロ-6-(4-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

工程8.3と同様にして、オキシ塩化リン15ml中6-(4-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール1.45gを保護気体下2時間加熱し、後処理し、標題化合物を得る；m.p. : 250°C(分解)；TLC-R<sub>f</sub> = 0.63(酢酸エチル/ヘキサン[1:1])；FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 302。

実施例31 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

標題化合物は、実施例30と同様にして得られる；m.p. : > 300°C；TLC-R<sub>f</sub> = 0.66(酢酸エチル/ヘキサン[1:1])；FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 393。

出発物質は下記のようにして得られる：

工程31.1 : 2-アミノ-3-エトキシカルボニル-5-(3-エトキシカルボニル-フェニル)-1H-ピロール

標題化合物は、工程30.1と同様にして得られる；m.p. : 136-137°C；TLC-R<sub>f</sub> = 0.37(酢酸エチル/ヘキサン[1:1])；MS : (M)<sup>+</sup> = 302。

工程31.2 : 6-(3-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オール

標題化合物は、工程30.2と同様にして得られる；m.p. > 250°C；TLC-R<sub>f</sub> = 0.29(酢酸エチル/ヘキサン[1:1])；FAB-MS : (M + H)<sup>+</sup> = 284。

工程31.3 : 4-クロロ-6-(3-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-

-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

標題化合物は、工程30.3と同様にして得られる；m.p. > 250°C；TLC- $R_f$  = 0.62（酢酸エチル／ヘキサン[1:1]）；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup> = 302。

実施例32：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-カルボキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

（実施例20y参照）

無水エタノール1.2mlに溶かした4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン0.2g(0.51mmol)を還流下、水1mlに溶かした水酸化リチウム62.7mg(1.52mmol)と共に、TLCにおいて出発物質が全てなくなるまで（12時間）加熱する。溶液をRTまで冷却し、1N NaOH溶液を用いてpH2に調整すると、所望の生成物が沈殿し、それを沪取する。標題化合物は、エタノール／水またはTHF／ヘキサンから再結晶する；m.p. : > 300°C； $R_f$  = 0.47（酢酸エチル／メタノール[60:40]）；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup> = 365。

実施例33：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-カルボキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

標題化合物は、実施例32と同様にして得られる；m.p. : > 300°C； $R_f$  = 0.5（酢酸エチル／メタノール[60:40]）；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup> = 365。

実施例34：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-メトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

メタノール100mlに懸濁させた4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-カルボキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン0.5g(1.37mmol)を還流下で24時間、濃硫酸0.1mlと共に加熱する。この溶液を濃縮し、メタノール／ジエチルエーテル中で搅拌する。結晶を沪取し、次いで、メタノール／水に懸濁させる。懸濁液を炭酸水素ナトリウム溶液でpH7-8に調整し、RTで30分間搅拌する。結晶を吸引沪過し、水、メタノールおよびジエチルエ

ル／水に懸濁させる。懸濁液を炭酸水素ナトリウム溶液でpH7-8に調整し、RTで30分間搅拌する。結晶を吸引沪過し、水、メタノールおよびジエチルエ

テルで洗浄し、乾燥させる。標題化合物は、無色結晶の形態で得られる；m.p. > 300°C；TLC-R<sub>f</sub> = 0.6 (トルエン/酢酸エチル[3:7])；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 378。

実施例35：下記の化合物は、実施例34と同様にして製造する：

a) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-エトキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン；m.p. > 300°C；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 393、

b) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-プロピルオキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン；m.p. > 250°C、R<sub>f</sub> = 0.41 (酢酸エチル/ヘキサン[1:1])；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 407、

c) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-イソプロピルオキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン；m.p. > 250°C、R<sub>f</sub> = 0.41 (酢酸エチル/ヘキサン[1:1])；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 407、および、

d) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-イソブチルオキシカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン；m.p. > 250°C、R<sub>f</sub> = 0.48 (酢酸エチル/ヘキサン[1:1])；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 421。

実施例36：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ジメチルアミノカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

DMF 10ml中、6-(4-カルボキシ-フェニル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン 36.9 mg (1.01 mmol)、ジメチルアミン 0.4 ml および DEPC (Aldrich) 0.3 ml (1.51 mmol) をRTで1時間攪拌する。茶色懸濁液を水で希釈し、沪過し、結晶を水、メタノール、およびジエチルエーテルで洗浄する。標題化合物は、無色結晶の形態で得られる、m.p. > 250°C；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 392。

実施例37：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ジエチルアミノカルボニル-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

標題化合物は、実施例8と同様にして得られる；m.p. : > 250°C；FAB-

M S :  $(M + H)^+ = 420$ 。

実施例38 : 下記の化合物は、実施例25と同様にして製造する：

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(3-ジメチルアミノ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン；m.p. 282-284°C；M S :  $(M)^+ = 363$ 。

実施例39 : (R)-6-(4-ヒドロキシ-フェニル)-4-[(1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ-[2,3-d]ピリミジン

標題化合物は、ボロントリブロミドを用いて(R)-6-(4-メトキシ-フェニル)-4-[(1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンからメチル基を除去することにより、実施例10と同様にして、無色粉末の形態で得られる；m.p. 216-218°C；FAB-M S :  $(M + H)^+ = 331$ 。

出発物質は、下記のようにして製造する：

工程39.1 : (R)-6-(4-メトキシ-フェニル)-4-[(1-フェニル-エチル)-アミノ]-7H-ピロロ-[2,3-d]ピリミジン

標題化合物は、n-ブタノール中、4-クロロ-6-(4-メトキシ-フェニル)-7H-[2,3-d]ピリミジンおよび(R)-(+)-1-フェニル-エチルアミンから、実施例8または9と同様にして得られる；m.p. 256-257°C；FAB-M S :  $(M + H)^+ = 345$ 。

実施例40 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-5-ジメチルアミノメチル-6-(4-ヒドロキシ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

標題化合物は、4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(4-ヒドロキシ-フェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジンおよびN,N-ジメチル-メチレンインモニウムヨージドから実施例3と同様にして得られる；m.p. 243-244°C；M S :  $(M)^+ = 393$ 。

実施例41 : 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-エトキシカルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

アルゴン雰囲気下、n-ブタノール430mL中、4-クロロ-6-エトキシカ

ルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン29.0g(128mmol)および3-クロロ-アニリン18.0ml(171mmol)を100°Cで3時間攪拌する(≈1時間後には殆ど溶解し、濃厚な懸濁液が形成する)。反応混合物を≈50°Cまで冷却し、次いで、そこへイソプロパノール/ヘキサン(1:1)400mlを加える。次いで、反応混合物をRTまで冷却し、生成物を沪取し、イソプロパノールおよびヘキサンで洗浄する。ジエチルエーテルから攪拌して、標題化合物を得る:<sup>1</sup>H-NMR(DMSO-d<sub>6</sub>) 13.0および10.53(2s b, 2H N), 8.48(s, 1H), 8.13(m, 1H), 7.78(d, , J=8, 1H), 7.76(s, 1H), 7.45(t, J=8, 1H), 7.21(d m, J=8, 1H), 4.37(q, J=7, 2H), 1.37(t, J=7, 3H)。

出発物質は、下記のようにして製造する：

工程4.1.1：2-アミノ-3,5-ビス(エトキシカルボニル)-1H-ピロール

0-5°Cで、2-アミジノ-酢酸エチルエステル[製造のために、Liebigs Ann.Chem., 1561(1981)参照]56.0g(0.43mol)をDMPU172mlに入れる。そこへ、プロモビルビン酸エチルエステル56.0ml(0.45mol)を30分以内に滴下し、次いで、反応混合物を60°Cで3時間加熱する。暗茶色反応溶液を氷水1リットルに注ぎ、酢酸エチル1リットル、さらに1回につき酢酸エチル0.5リットルで2回抽出する。有機相を水0.5リットルおよび食塩水0.5リットルで3回洗浄し、乾燥(Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)し、蒸発濃縮した。カラムクロマトグラフィー(SiO<sub>2</sub>、ヘキサン/酢酸エチル[1:1])およびジエチルエーテル/ヘキサンから結晶化し、標題化合物を得る;m.p.147-149°C、MS:(M)<sup>+</sup>=226。

工程4.1.2：6-エトキシカルボニル-4-ヒドロキシ-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

空気除去と共に、2-アミノ-3,5-ビス(エトキシカルボニル)-1H-ピロール51.5g(227mmol)、ホルムアミド455ml、DMF227mlおよびギ酸113mlを140°Cで27時間攪拌する。得られた黄色懸濁液を0-5°Cま

で冷却する。沪過し、イソプロパノールおよびヘキサンで洗浄し、標題化合物を得る：<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>)：1.3-1.2 (2H, X), 7.99 および 7.11 (2s, 2H), 4.31 (q, J=7, 2H), 1.32 (t, J=7, 3H)。

工程4.1.3：4-クロロ-6-エトキシカルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

N<sub>2</sub>雰囲気下、6-エトキシカルボニル-4-ヒドロキシ-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン 32.0g (154mmol) 32.0g を POC<sub>13</sub> 308ml (338mmol) に RT で懸濁させ、攪拌しながら、120°C に加熱すると、その間に固体は溶解する。3時間 120°C で攪拌後、過剰の POC<sub>13</sub> を蒸留する (外部温度 65°C; 15ミリバール)。残渣を氷冷トルエン 50ml に懸濁させ、沪過し、トルエンで洗浄して、標題化合物を得る；m.p. 219-221°C; <sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>) 8.77 および 7.24 (2s, 2H), 4.39 (q, J=7, 2H), 1.36 (t, J=7, 3H)。更に、生成物は、沪液を蒸発濃縮させ、次いで、酢酸エチル／水中で攪拌することにより、沪液から得ることができる。

実施例4.2：6-カルボキシ-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

H<sub>2</sub>O 0.4ml 中、LiOH H<sub>2</sub>O 25mg (0.6mmol) の溶液を、メタノール 0.7ml 中 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-エトキシカルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン 95mg (0.30mmol) の懸濁液に滴下する。反応混合物を 4.5 時間沸騰加熱し、次いで、氷浴中で冷却し、1N HCl 溶液 0.6ml を用いて酸性化する。沪過し、水洗して、標題化合物を得る；HPLC: t<sub>Ret</sub>(G<sub>rad<sub>20</sub></sub>) = 8.7; FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 289。

実施例4.3：6-(N-n-ブチルカルバモイル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

n-ブチルアミン 1ml 中、4-(3-クロロ-アニリノ)-6-エトキシカルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン 95mg (0.30mmol) を 60°C で 20 時間加熱する。淡黄色溶液を蒸発濃縮し、残渣をイソプロパノールと共に攪

拌し、沪過し、ヘキサンで洗浄して、標題化合物を得る；m.p. 282-284°C；TLC-R<sub>f</sub> = 0.45 (CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/メタノール 10:1)；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 344。

実施例44: 6-ベンジルアミノカルボニル-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

4-(3-クロロ-アニリノ)-6-エトキシカルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン 95mg (0.30mmol) およびベンジルアミン 0.5ml を 100°C で 27 時間加熱する。反応混合物を氷水中で冷却し、イソプロパノール 1ml およびヘキサン 1ml と共に攪拌し、沪過し、乾燥して、標題化合物を得る；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 378。

実施例45: 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-[N-(3-メチル-ブチ-1-イル)-カルバモイル]-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン (実施例20z a参照)

(3-メチル-ブチ-1-イル)-アミン 1ml 中、4-(3-クロロ-アニリノ)-6-エトキシカルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン 95mg (0.30mmol) を 80°C で 12 時間加熱する。反応混合物を蒸発濃縮し、残渣を THF に溶解し、再度蒸発濃縮し、ジエチルエーテルで攪拌し、沪過して、標題化合物を得る；m.p. 304-306°C；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 358。

実施例46: 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(N,N-ジメチル-カルバモイル)-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

N<sub>2</sub> 霧囲気下、6-カルボキシ-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン 97.6mg を DMF 7ml 中に入れ、そこへ、TPU 119mg (0.40mmol) および DMF 1ml 中ジメチルアミン 164mg (エタノール中 33%；1.2mmol) を加える。2 時間後、更に TPU 30mg をその反応溶液へ加え、次いで、RT で 2 日間攪拌して、氷水 30ml に注ぎ入れ、攪拌し、沪過し、水洗して、標題化合物を得る；HPLC: t<sub>Ret</sub>(Grad<sub>20</sub>) = 9.5；；TLC-R<sub>f</sub> = 0.38 (CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/メタノール [10:1])；FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup> = 316。

実施例47：6-アミノカルボニル-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロ[2,3-d]-ピリミジン

オートクレーブにおいて、メタノール30ml中4-(3-クロロ-アニリノ)-6-エトキシカルボニル-7H-ピロ[2,3-d]ピリミジン90mg(0.285mmol)およびアンモニア5gを120°Cで48時間加熱する。反応混合物にシリカゲルを加え、次いで、これを蒸発濃縮し、粉末形態でシリカゲルカラムに適用し、最終的に塩化メチレン/メタノール/THF(210:35:10)で溶出する。酸化アルミニウムカラム(塩基性)を通してメタノールにより沪過し、酢酸エチル中で搅拌して、標題化合物を得る；HPLC:  $t_{R_{et}}(Grad_{20}) = 8.1$ ；TLC- $R_f = 0.18$ (CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/メタノール[10:1])；高分解能MS: (M+H)<sup>+</sup> = 288.0669(計算値288.0652)。

別法では、標題化合物は、下記のようにして得る：

THF60ml中、6-カルボキシ-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロ[2,3-d]ピリミジン(実施例42参照)2.165gとDMPU10mlの混合物を30分間還流させ、0°Cまで冷却する(→微懸濁液)。次いで、N-メチルモルホリン824μl(7.5mmol)、続いて、THF10ml中イソープチルクロロホルメート981μl(7.5mmol)を滴下する。0°Cで1時間後、再度N-メチルモルホリン824μlおよびイソープチルクロロホルメート981μlを加える。混合物を1時間搅拌し、次いで、これをジオキサン中NH<sub>3</sub>の飽和溶液70mlに加える。3時間後、混合物を真空中で濃縮する。残渣を水に注ぎ、沈澱を沪過し、水および沸騰イソープロパノールで洗浄して、標題化合物を得る。イソープロパノール沪液からは、より多くの生成物を得ることができる。

実施例48：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-メチルアミノカルボニル-7H-ピロ[2,3-d]-ピリミジン

ポンベ管において、メチルアミン(エタノール中33%)6ml中4-(3-クロロ-アニリノ)-6-エトキシカルボニル-7H-ピロ[2,3-d]-ピリミジン95mg(0.30mmol)を50°Cで96時間加熱する。反応混合物を蒸発濃縮させる。分取HPLCにかけ、ジエチルエーテル中で搅拌して、標題化合物を

得る；HPLC： $t_{R_{et}}(Grad_{20}) = 8.6$ ；TLC- $R_f = 0.49$  ( $CH_2Cl_2/THF$ ／エタノール [6:2:1])；FAB-MS： $(M+H)^+ = 302$ 。

実施例49：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-ヒドロキシメチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

$N_2$ 雰囲気下、水素化リチウムアルミニウム 1.4 g (3.7 mmol) を、THF 30.0 ml 中 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-エトキシカルボニル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン 5.70 g (1.8 mmol) に少しづつ加える。50°Cで2時間攪拌後、水 100 ml をその反応混合物に滴下し、これをセライトを通して沪過する。水を沪液に加え、次いで、酢酸エチルで3回抽出する。有機相を水および食塩水で3回洗浄し、乾燥 ( $MgSO_4$ ) し、蒸発濃縮する。イソプロパノールから再結晶して、標題化合物を得る；HPLC： $t_{R_{et}}(Grad_{20}) = 8.2$ ；TLC- $R_f = 0.11$  ( $CH_2Cl_2$ ／メタノール [10:1])；MS： $(M)^+ = 274$ 。

実施例50：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-ホルミル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

氷冷しながら、二酸化マンガン 1.9 g (85%) を、塩化メチレン 170 ml 中 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-ヒドロキシメチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン 715 mg (2.6 mmol) の懸濁液に加え、反応混合物を RT で 20 時間攪拌する。次いで、DMPU 20 ml をその反応混合物に加え、これを 1 時間攪拌し、HyF10 を通して沪過する。沪過残渣を塩化メチレン／DMPU (1:1) (1 時間) 50 ml 中で再度攪拌し、再沪過する。2つの沪液を合わせ、蒸発濃縮し、酢酸エチル／THF および水にとる。水相を酢酸エチルで 2 回抽出し、有機相を水および食塩水で 4 回洗浄し、乾燥 ( $MgSO_4$ ) し、残渣容量 ≈ 20 ml まで蒸発濃縮する。ジエチルエーテルの添加および沪過により、標題化合物を得る；HPLC： $t_{R_{et}}(Grad_{20}) = 10.1$ ；TLC- $R_f = 0.24$  ( $CH_2Cl_2$ ／メタノール [10:1])。

実施例51：(R)-6-エトキシカルボニル-4-[1-フェニルエチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

$N_2$ 雰囲気下、n-ブタノール 10 ml 中 4-クロロ-6-エトキシカルボニル

-7H-ピロロ-[2,3-d]ピリミジン（工程4.1.3）902mg（4.0mmol）および1(R)-フェニル-エチルアミン1.12ml（8.8mmol）を150℃で17時間攪拌する（最初は溶解し、次いで濃厚な懸濁液になる）。反応混合物を冷却し、次いで標題化合物を沪取し、イソプロパノールおよびヘキサンで洗浄する；HPLC： $t_{R_{et}}(Grad_{20}) = 10.6$ ；TLC-R<sub>f</sub> = 0.49（CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/メタノール[10:1]）；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup> = 311。

実施例5.2：(R)-6-メチルアミノカルボニル-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン

ボンベ管において、メチルアミン（エタノール中33%）4ml中6-エトキシカルボニル-4-[1(R)-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]-ピリミジン155mg（0.50mmol）およびNaCN 2.5mg（0.05mmol）を50℃で30時間加熱する。反応混合物をTHFに溶解させ、そこへ水25mlを加え、残渣容量≈25mlまで蒸発濃縮を行う。得られた結晶を沪取し、水洗する。熱THFおよび酢酸エチルから再結晶して、標題化合物を得る；HPLC： $t_{R_{et}}(Grad_{20}) = 8.3$ ；TLC-R<sub>f</sub> = 0.31（CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/メタノール[10:1]）；FAB-MS：(M+H)<sup>+</sup> = 296。

実施例5.3：下記の化合物は、本明細書に記載の方法と同様にして得られる：

- a) (R)-6-カルバモイル-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- b) (R)-6-シアノ-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン〔上記化合物a)から得ることができる〕、
- c) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-シアノ-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン〔実施例4.7に記載の化合物から得ることができる；実施例5.4参照〕、
- d) (R)-6-ホルミル-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- e) (R)-6-アミノメチル-4-[1-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン〔還元的アミノ化により化合物d)から得ができる〕、

f) 6-アミノメチル-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン [還元的アミノ化により実施例50に記載の化合物から得ることができる]、

g) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ジメチルアミノ-メチル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

h) 6-(ジメチルアミノ-メチル)-4-[1(R)-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、

i) 6-(ピペラジノ-メチル)-4-[1(R)-フェニル-エチルアミノ]-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、および、

j) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(ピペラジノ-メチル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン。

実施例54：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-シアノ-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン（実施例53c参照）

6-アミノカルボニル-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン（実施例47参照）1.048g（3.6mmol）およびN,N-ジメチル-アセトアミド0.7mlに、オキシ塩化リン1.3mlを加える。室温で1時間および100°Cで4時間攪拌後、反応混合物を氷冷飽和NaHCO<sub>3</sub>溶液に注ぎ入れる。酢酸エチルで抽出（3×）し、有機相を飽和NaHCO<sub>3</sub>溶液、水および食塩水で洗浄し、乾燥（Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>）させ、濃縮して、固体を得る。カラムクロマトグラフィー（SiO<sub>2</sub>；酢酸エチル）および粗生成物をジエチルエーテルおよびヘキサン中で攪拌して、標題化合物を得る；m.p. 284-287°C；TLC-R<sub>f</sub> = 0.71 (CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/メタノール[10:1])；HPLC：t<sub>ret</sub>(Grad<sub>20</sub>) = 1.1.8。

実施例55：4-(3-クロロ-アニリノ)-6-メトキシメチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

ジエチルエーテル5ml中4-(3-クロロ-アニリノ)-6-ヒドロキシメチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン（実施例49参照）82.5mg（0.30mmol）の氷冷懸濁液に、アルゴン下、三臭化リン1.4μl（0.15mmol）を加える。

0°Cで18時間およびR.Tで18時間攪拌後( $\rightarrow$ 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-ブロモメチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン)、メタノール2mlを加える。この混合物を2時間攪拌し、ナトリウムエタノレート(メタノール中5.4M)1mlを滴下する。18時間後、混合物を真空濃縮し、残渣をメタノールに溶解し、シリカゲルを加え、混合物を乾燥粉末になるまで蒸発させる。この粉末をクロマトグラフィーカラム(SiO<sub>2</sub>; CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/エタノール[2:1])の頂部へ置く。CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/エタノール[2:1]で溶出し、濃縮し、酢酸エチル/ジエチルエーテル/ヘキサンで洗浄して、標題化合物を得る;m.p. 226-230°C; TLC-R<sub>f</sub>=0.59(CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/メタノール[10:1]); HPLC: t<sub>ret</sub>(Grad<sub>20</sub>)=9.7。

実施例56: 6-(N-tert.-ブチル-カルバモイル)-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

DMF 5ml中、6-カルボキシ-4-(3-クロロ-アニリノ)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン(実施例42参照)144mg(0.50mmol)およびtert.-ブチルアミン116μl(1.1mmol)の溶液に、ジエチルシアノホスホネート(Aldrich; Milwaukee/USA)114μl(0.75mmol)を加える。4時間後、反応混合物を氷水に注ぎ入れ、30分間攪拌し、最後に沪過する。残渣をイソ-ブロパノールに溶解し、木炭で処理し、沪過する。真空濃縮し、ジクロロメタン/ジエチルエーテルで洗浄して、標題化合物を得る; HPLC: t<sub>ret</sub>(Grad<sub>20</sub>)=11.4; FAB-MS: (M+H)<sup>+</sup>=344。

実施例57: 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-(N,N-ジメチルアミノ-メチル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン

メタノール6mlおよびDMPU1ml中、4-(3-クロロ-アニリノ)-6-ホルミル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン(実施例50参照)、ジメチルアミン(エタノール中33%)および酢酸50μl(0.88mmol)の混合物を50°Cで1時間振盪する。次いで、ラネーニッケル約20mgを加え、混合物を50°Cで水素化する。触媒を沪過し、メタノールで十分に洗浄し、沪液を濃縮する。残渣を酢酸エチルおよび飽和NaHCO<sub>3</sub>溶液に溶解し、水層を分離し、酢酸エチル

て2回抽出する。有機相を水2×および食塩水で洗浄し、乾燥( $MgSO_4$ )させ、真空濃縮する。フラッシュクロマトグラフィー( $SiO_2$ ;  $CH_2Cl_2$ /メタノール[10:1→8:1])により、標題化合物を得る; TLC-R<sub>f</sub>=0.06( $CH_2Cl_2$ /メタノール[10:1]); HPLC:  $t_{R_{et}}(Grad_20)=7.2$ 。

実施例58: 本出願に記載した方法を用いて下記の化合物を得る:

- a) 6-カルボキシ-4-(3-クロロ-アニリノ)-5-メチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- b) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-ホルミル-5-メチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- c) 4-(3-クロロ-アニリノ)-6-ヒドロキシメチル-5-メチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- d) 5-カルボキシ-4-(3-クロロ-アニリノ)-6-メチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、
- e) 4-(3-クロロ-アニリノ)-5-ホルミル-6-メチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン、および、
- f) 4-(3-クロロ-アニリノ)-5-ヒドロキシメチル-6-メチル-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン。

実施例59: 乾燥充填カプセル

1カプセルにつき前述の実施例に記載の式Iの化合物の1つを有効成分として0.25g含んでなる、5000カプセルは、下記のように製造する:

組成

有効成分	1250g
タルク	180g
コムギ澱粉	120g
酸	80g
ラクトース	20g

製造方法: 上記物質を粉碎し、メッシュサイズ0.6mmの篩にかける。カプセル充填機を用いて混合物0.33g部をゼラチンカプセルに入れる。

実施例60：軟カプセル

1カプセルにつき前述の実施例に記載の式Iの化合物の1つを有効成分として0.05g含んでなる、5000軟ゼラチンカプセルは、下記のように製造する：

組成

有効成分	250g
ラウログリコール	2リットル

製造方法：有効成分を粉碎し、ラウログリコール（登録商標）（ラウリン酸ポリエチレングリコール、Gattefossé S.A., Saint Priest, France）中に懸濁させ、温潤微粉機で粒子サイズ約1から3μmに碎く。カプセル充填機を用いて混合物0.419g部を軟ゼラチンカプセルに入れる。

実施例61：軟カプセル

1カプセルにつき前述の実施例に記載の式Iの化合物の1つを有効成分として0.05g含んでなる、5000軟ゼラチンカプセルは、下記のように製造する：

組成

有効成分	250g
PEG	1リットル
ツイーン80	1リットル

製造方法：有効成分を粉碎し、PEG400（約380から約420のM<sub>r</sub>を有するポリエチレングリコール、420、Fluka, Switzerland）およびツイーン（登録商標）80（ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、Atrac Chem. Ind. Inc., USA, Fluka, Switzerlandにより提供される）中に懸濁させ、温潤微粉機で粒子サイズ約1から3μmに碎く。次いで、カプセル充填機を用いて混合物0.43g部を軟ゼラチンカプセルに入れる。

## 【国際調査報告】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.  
PCT/EP 96/02728

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 6 C07D487/04 C07D471/14 A61K31/505 C07D207/34 C07D471/04  
//(C07D487/04,239:00,209:00),(C07D471/14,239:00,221:00,209:00)

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 6 C07D A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CHIMICA THERAPEUTICA, no. 6, 1971, PARIS FR, pages 427-438, XP002016120 J.P. MARQUET ET AL.: "Sur une nouvelle série d'analogues puriques à action antimitotique : relations structure-activité" see tables II and III ---	1.15
X	SYNTHESIS, no. 3, 1979, STUTTGART DE, pages 217-18, XP002016121 R.R.J. MATTSON ET AL.: "Selective N-1-methylation of 2-aminopyrroles with sodium hydride and dimethyl sulfate" see compounds 4d and 4g ---	22 -/-

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority (claims) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 October 1996

Date of mailing of the international search report

23.10.96

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Alfaro Faus, I

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.  
PCT/cP 96/02728

C(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X,P	WO,A,95 19774 (WARNER-LAMBERT) 27 July 1995 see claim 1 ---	1,15
X,P	WO,A,95 19970 (WARNER-LAMBERT) 27 July 1995 see claim 1 ---	1,15
P,A	EP,A,0 682 027 (CIBA-GEIGY) 15 November 1995 see page 4, line 5 - page 5, line 43; claim 1 -----	1,15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No.
PCT/EP 96/02728		
<b>Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)</b>		
<p>This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="checkbox"/> Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: Although claim 18 is directed to a method of treatment of (diagnostic method practised on) the human/animal body, the search has been carried out and based on the alleged effects of the compound/composition.</li> <li>2. <input type="checkbox"/> Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:</li> <li>3. <input type="checkbox"/> Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).</li> </ol>		
<b>Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)</b>		
<p>This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="checkbox"/> As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.</li> <li>2. <input type="checkbox"/> As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.</li> <li>3. <input type="checkbox"/> As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:</li> <li>4. <input type="checkbox"/> No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:</li> </ol>		
<p><b>Remark on Protest</b></p> <p><input type="checkbox"/> The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.</p> <p><input type="checkbox"/> No protest accompanied the payment of additional search fees.</p>		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No  
PCT/EP 96/02728

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
WO-A-9519774	27-07-95	AU-A-	1731495	08-08-95
		AU-A-	1833495	08-08-95
		CA-A-	2177372	27-07-95
		CA-A-	2177392	27-07-95
		NO-A-	963093	24-07-96
		NO-A-	963094	24-07-96
		WO-A-	9519970	27-07-95
		ZA-A-	9500441	10-10-95
		ZA-A-	9500440	10-10-95
-----	-----	-----	-----	-----
WO-A-9519970	27-07-95	AU-A-	1731495	08-08-95
		AU-A-	1833495	08-08-95
		CA-A-	2177372	27-07-95
		CA-A-	2177392	27-07-95
		NO-A-	963093	24-07-96
		NO-A-	963094	24-07-96
		WO-A-	9519774	27-07-95
		ZA-A-	9500441	10-10-95
		ZA-A-	9500440	10-10-95
-----	-----	-----	-----	-----
EP-A-682027	15-11-95	AU-A-	1772295	09-11-95
		CA-A-	2148324	04-11-95
		CZ-A-	9501131	13-12-95
		FI-A-	952033	04-11-95
		HU-A-	71818	28-02-96
		JP-A-	8053454	27-02-96
		NO-A-	951684	06-11-95
		PL-A-	308426	13-11-95
		ZA-A-	9503495	03-11-95
-----	-----	-----	-----	-----

---

フロントページの続き

(31) 優先権主張番号 3198/95  
(32) 優先日 1995年11月10日  
(33) 優先権主張国 スイス (CH)  
(31) 優先権主張番号 0255/96  
(32) 優先日 1996年2月1日  
(33) 優先権主張国 スイス (CH)  
(31) 優先権主張番号 1224/96  
(32) 優先日 1996年5月13日  
(33) 優先権主張国 スイス (CH)  
(81) 指定国 EP(AT, BE, CH, DE,  
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, L  
U, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF  
, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE,  
SN, TD, TG), AP(KE, LS, MW, SD, S  
Z, UG), UA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD  
, RU, TJ, TM), AL, AU, BB, BG, BR  
, CA, CN, CZ, EE, GE, HU, IL, IS,  
JP, KP, KR, LK, LR, LT, LV, MG, M  
K, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI  
, SK, TR, TT, UA, US, UZ, VN  
(72) 発明者 ブリル, ボルフガング・カールーディータ  
—  
ドイツ連邦共和国デーー79650ショップフ  
ハイム、ハンス-ベッターシュトラーセ  
137番  
(72) 発明者 フライ, イェルク  
スイス、ツェーハーー4434ヘルシュタイ  
ン、ベヒリング36番